

○東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センターの利用設備等及び利用料に関する内規

平成 29 年 4 月 12 日

研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

改正 平成 29 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 29 年 10 月 17 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 2 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 4 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 5 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 11 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 1 月 9 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 4 月 18 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 11 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 5 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 12 月 25 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 15 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 23 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 4 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 7 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 3 年 10 月 6 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 5 月 31 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 10 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 11 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 4 月 3 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 5 月 2 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 9 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 10 月 26 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 11 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 3 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 5 月 7 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 11 月 13 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 3 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 6 月 30 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 8 月 27 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 9 月 30 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

(趣旨)

第 1 条 この内規は、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター設備等利用内規(平成 29 年 4 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定)第 2 条及び第 10 条第 2 項の規定に基づき、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター(以下「コアファシリティ統括センター」という。)に登録する共用可能な研究設備・機器(以下「設備等」という。)及び利用料について定める。

(設備等)

第 2 条 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、コアファシリティ統括センター設備統合

管理システム(以下「管理システム」という。)により利用申請する設備等(ただし、次項に該当する設備等は除く)及び利用料の額は、別表 1 に掲げるとおりとする。

- 2 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、共同利用・共同研究拠点制度等に基づき運用される設備等及び利用料の額は、別表 2 に掲げるとおりとする。ただし、当該設備等のうち、管理システム以外のシステム等により利用申請する設備等の利用料は、別に定める。

附 則

- 1 この内規は、平成 29 年 4 月 12 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

- 2 東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規(平成 20 年 2 月 20 日研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター長裁定)は、廃止する。

附 則(平成 29 年 6 月 30 日改正)

この内規は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(平成 29 年 10 月 17 日改正)

この内規は、平成 29 年 10 月 17 日から施行し、平成 29 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 2 月 1 日改正)

この内規は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 4 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 4 月 2 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 5 月 28 日改正)

この内規は、平成 30 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 11 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 11 月 2 日から施行し、平成 30 年 11 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 1 月 9 日改正)

この内規は、平成 31 年 1 月 9 日から施行し、平成 31 年 1 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 4 月 18 日改正)

この内規は、平成 31 年 4 月 18 日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和元年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和元年 11 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 11 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 5 月 12 日改正)

この内規は、令和 2 年 5 月 12 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 2 年 6 月 30 日改正)

この内規は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 2 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 12 月 25 日改正)

この内規は、令和 2 年 12 月 25 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 15 日改正)

この内規は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 23 日改正)

この内規は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 3 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 6 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 6 日から施行し、令和 3 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 4 月 4 日から施行し、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 5 月 31 日改正)

この内規は、令和 4 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 7 月 1 日改正)

この内規は、令和 4 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 10 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 10 月 4 日から施行し、令和 4 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 11 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 4 月 3 日改正)

この内規は、令和 5 年 4 月 3 日から施行し、令和 5 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 5 年 5 月 2 日改正)

この内規は、令和 5 年 5 月 2 日から施行し、令和 5 年 5 月 1 日から適用する。

附 則(令和 5 年 8 月 1 日改正)

この内規は、令和 5 年 8 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 9 月 29 日改正)

この内規は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 10 月 26 日改正)

この内規は、令和 5 年 11 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 11 月 29 日改正)

この内規は、令和 5 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(令和 6 年 3 月 29 日改正)

この内規は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 6 年 5 月 7 日改正)

この内規は、令和 6 年 5 月 7 日から施行し、改正後別表 1 の設備番号 776 の学外委託利用料の規定は、令和 5 年 8 月 1 日から適用する。

附 則(令和 6 年 7 月 1 日改正)

この内規は、令和 6 年 7 月 1 日から施行し、改正後別表 1 の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和 6 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 6 年 8 月 1 日改正)

この内規は、令和 6 年 8 月 1 日から施行し、改正後別表 1 の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和 6 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 6 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 6 年 11 月 13 日改正)

この内規は、令和 6 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(令和 7 年 3 月 28 日改正)

この内規は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 7 年 6 月 30 日改正)

この内規は、令和 7 年 7 月 1 日から施行し、改正後別表 1 の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和 7 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 7 年 8 月 27 日改正)

この内規は、令和 7 年 9 月 1 日から施行する。

附 則(令和 7 年 9 月 30 日改正)

この内規は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。

別表 1(第 2 条第 1 項関係)

別表 2(第 2 条第 2 項関係)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                           | メーカー、型式等                                 | 利用区分 | 利用形態                  | 利用料金（円：税込）      | 管理部門 |
|------|--------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------|------|
| 418  | 熱分析装置 一式                       | リガク Thermo Plus Evo 2TD                  | 学内   | 本人利用                  | 2,357 円/ 時間     | AIMR |
| 418  | 熱分析装置 一式                       | リガク Thermo Plus Evo 2TD                  | 学外   | 本人利用                  | 2,842 円/ 時間     | AIMR |
| 529  | 多目的X線回折複合システム                  | リガクSmartLab9MTP、RASCO 3M                 | 学内   | 本人利用                  | 3,880 円/ 時間     | AIMR |
| 529  | 多目的X線回折複合システム                  | リガクSmartLab9MTP、RASCO 3M                 | 学外   | 本人利用                  | 6,827 円/ 時間     | AIMR |
| 530  | 形状解析レーザ顕微鏡                     | キーエンキーエンスVK-X1100／1000SP2606             | 学内   | 本人利用                  | 1,828 円/ 時間     | AIMR |
| 530  | 形状解析レーザ顕微鏡                     | キーエンキーエンスVK-X1100／1000SP2606             | 学外   | 本人利用                  | 3,021 円/ 時間     | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学内   | 本人利用                  | 788 円/ 時間       | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学外   | 本人利用                  | 913 円/ 時間       | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学内   | モデリングベース              | 1,106 円/ 枚      | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学内   | ABS樹脂材料               | 103 円/ cc       | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学内   | サポート樹脂材料              | 103 円/ cc       | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学外   | モデリングベース              | 1,106 円/ 枚      | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学外   | ABS樹脂材料               | 103 円/ cc       | AIMR |
| 554  | 3Dプリンターシステム                    | Stratasys uPrint SE                      | 学外   | サポート樹脂材料              | 103 円/ cc       | AIMR |
| 555  | 絶対PL量子収率測定装置                   | 浜松ホトニクス Quantaurus-QYC11347-01           | 学内   | 本人利用                  | 3,049 円/ 時間     | AIMR |
| 555  | 絶対PL量子収率測定装置                   | 浜松ホトニクス Quantaurus-QYC11347-01           | 学外   | 本人利用                  | 3,293 円/ 時間     | AIMR |
| 729  | FTIR                           | JASCO FT/IR-6600                         | 学内   | 本人利用                  | 1,522 円/ 時間     | AIMR |
| 729  | FTIR                           | JASCO FT/IR-6600                         | 学外   | 本人利用                  | 1,853 円/ 時間     | AIMR |
| 730  | 比表面積・細孔分布測定装置                  | Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4 | 学内   | 本人利用                  | 1,143 円/ 時間     | AIMR |
| 730  | 比表面積・細孔分布測定装置                  | Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4 | 学外   | 本人利用                  | 1,568 円/ 時間     | AIMR |
| 731  | UV-Vis-NIR                     | JASCO V-770TWK                           | 学内   | 本人利用                  | 1,109 円/ 時間     | AIMR |
| 731  | UV-Vis-NIR                     | JASCO V-770TWK                           | 学外   | 本人利用                  | 1,340 円/ 時間     | AIMR |
| 741  | FE-SEM/EDS                     | 日本電子JSM7800, Oxford X-Max                | 学内   | 本人利用                  | 1,550 円/ 時間     | AIMR |
| 741  | FE-SEM/EDS                     | 日本電子JSM7800, Oxford X-Max                | 学外   | 本人利用                  | 4,856 円/ 時間     | AIMR |
| 764  | 蛍光分光光度計                        | 日立ハイテックイース F-2700形                       | 学内   | 本人利用                  | 926 円/ 時間       | AIMR |
| 764  | 蛍光分光光度計                        | 日立ハイテックイース F-2700形                       | 学外   | 本人利用                  | 1,009 円/ 時間     | AIMR |
| 1005 | レーザーラマン顕微鏡                     | 堀場製作所                                    | 学内   | 本人利用                  | 1,257 円/ 時間     | AIMR |
| 1005 | レーザーラマン顕微鏡                     | 堀場製作所                                    | 学外   | 本人利用                  | 1,258 円/ 時間     | AIMR |
| 1006 | AFM                            | ParkSystems NX10-T2                      | 部局内  | 本人利用                  | 538 円/ 時間       | AIMR |
| 1006 | AFM                            | ParkSystems NX10-T2                      | 学内   | 本人利用                  | 1,277 円/ 時間     | AIMR |
| 1006 | AFM                            | ParkSystems NX10-T2                      | 学外   | 本人利用                  | 2,370 円/ 時間     | AIMR |
| 1007 | スパッタ装置                         | アルバック九州(株) QAM-4-S                       | 部局内  | 本人利用                  | 563 円/ 時間       | AIMR |
| 1007 | スパッタ装置                         | アルバック九州(株) QAM-4-S                       | 学内   | 本人利用                  | 1,303 円/ 時間     | AIMR |
| 1007 | スパッタ装置                         | アルバック九州(株) QAM-4-S                       | 学外   | 本人利用                  | 2,868 円/ 時間     | AIMR |
| 068  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学内   | 本人利用                  | 6,537 円/ 時間     | MaSC |
| 068  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学外   | 本人利用                  | 6,800 円/ 時間     | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学内   | 本人利用                  | 6,849 円/ 時間     | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学外   | 本人利用                  | 7,269 円/ 時間     | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学内   | 試料吹付低温装置（㈱リガク製GN2-SN） | 1,747 円/ 時間     | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学内   | ガラス製キャピラリー            | 373 円/ 1本       | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学内   | 石英製キャピラリー             | 855 円/ 1本       | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学外   | 試料吹付低温装置（㈱リガク製GN2-SN） | 1,829 円/ 時間     | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学外   | ガラス製キャピラリー            | 373 円/ 1本       | MaSC |
| 069  | 多目的X線結晶構造解析システム                | リガク Smart Lab 3G                         | 学外   | 石英製キャピラリー             | 855 円/ 1本       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | 本人利用                  | 20,844 円/ 時間    | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学外   | 本人利用                  | 22,162 円/ 時間    | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | Cuメッシュ                | 534 円/ 1枚       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | Moメッシュ                | 2,887 円/ 1枚     | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | ピンタイプ(小)              | 107 円/ 1個       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | ピンタイプ(大)              | 1,924 円/ 1個     | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | 試料台チューブ               | 267 円/ 1個       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | ピンスタブケース（大）           | 2,245 円/ 1個     | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | サンプルゲルケース             | 962 円/ 1個       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | カーボンコート               | 534 円/ 1回       | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | 窒素ガス                  | 1,374 円/ 1本     | MaSC |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i       | 学内   | 液体窒素代                 | 1,106 円/ 1回15 ℓ | MaSC |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                   | メーカー、型式等                                   | 利用区分 | 利用形態                                     | 利用料金（円：税込）      | 管理部門  |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------|-------|
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学内   | Dry Pump運転                               | 5 円/ 1回         | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学内   | ドライカラム                                   | 951 円/ 1回       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学内   | 3D画像解析ソフト<br>（Amira）ライセンス・<br>PC管理費用     | 120 円/ 時間       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | 微細加工装置用試料低温装<br>置                        | 147 円/ 時間       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | Cuメッシュ                                   | 534 円/ 1枚       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | Moメッシュ                                   | 2,887 円/ 1枚     | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | ビンタイプ(小)                                 | 107 円/ 1個       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | ビンタイプ(大)                                 | 1,924 円/ 1個     | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | 試料台チューブ                                  | 267 円/ 1個       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | ビンスタブケース（大）                              | 2,245 円/ 1個     | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | サンプルゲルケース                                | 962 円/ 1個       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | カーボンコート                                  | 534 円/ 1回       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | 窒素ガス                                     | 1,374 円/ 1本     | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | 液体窒素代                                    | 1,106 円/ 1回15 ℓ | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | Dry Pump運転                               | 5 円/ 1回         | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | ドライカラム                                   | 951 円/ 1回       | MaSC  |
| 070  | 微細加工システム<br>FIB/SEMデュアルビームシステム         | ㈱FEI Electron Optics社製 Helios 600i         | 学外   | 3D画像解析ソフト<br>（Amira）ライセンス・<br>PC管理費用     | 120 円/ 時間       | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学内   | 本人利用                                     | 6,388 円/ 時間     | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学外   | 本人利用                                     | 7,639 円/ 時間     | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学内   | 軟X線分光器                                   | 331 円/ 時間       | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学内   | JSM-JEE-420Tまたは<br>CADE-E装置によるカーボ<br>ン蒸着 | 534 円/ 1回       | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学外   | 軟X線分光器                                   | 978 円/ 時間       | MaSC  |
| 072  | 電界放出型電子プローブマイクロアナライ<br>ザ               | 日本電子㈱製 JXA-8530F                           | 学外   | JSM-JEE-420Tまたは<br>CADE-E装置によるカーボ<br>ン蒸着 | 534 円/ 1回       | MaSC  |
| 073  | 多機能走査型X線光電子分光分析装置                      | アルバック・ファイ㈱製 PHI-5000<br>VersaProbe II -TSS | 学内   | 本人利用                                     | 9,909 円/ 時間     | MaSC  |
| 073  | 多機能走査型X線光電子分光分析装置                      | アルバック・ファイ㈱製 PHI-5000<br>VersaProbe II -TSS | 学外   | 本人利用                                     | 10,399 円/ 時間    | MaSC  |
| 074  | 顕微可視赤外分光システム                           | ㈱東京インスツルメンツ NX-FLIM-TO3                    | 学内   | 本人利用                                     | 4,243 円/ 時間     | MaSC  |
| 074  | 顕微可視赤外分光システム                           | ㈱東京インスツルメンツ NX-FLIM-TO3                    | 学外   | 本人利用                                     | 4,863 円/ 時間     | MaSC  |
| 099  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム                     | 日本電子㈱製 JSM-7800F                           | 学内   | 本人利用                                     | 6,653 円/ 時間     | MaSC  |
| 099  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム                     | 日本電子㈱製 JSM-7800F                           | 学外   | 本人利用                                     | 7,710 円/ 時間     | MaSC  |
| 099  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム                     | 日本電子㈱製 JSM-7800F                           | 学内   | JSM-JEE-420Tまたは<br>CADE-E装置によるカーボ<br>ン蒸着 | 534 円/ 1回       | MaSC  |
| 099  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム                     | 日本電子㈱製 JSM-7800F                           | 学外   | JSM-JEE-420Tまたは<br>CADE-E装置によるカーボ<br>ン蒸着 | 534 円/ 1回       | MaSC  |
| 100  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム<br>（クロスセクションポリッシング） | 日本電子㈱製 IB-09020CP                          | 学内   | 本人利用                                     | 4,090 円/ 時間     | MaSC  |
| 100  | 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム<br>（クロスセクションポリッシング） | 日本電子㈱製 IB-09020CP                          | 学外   | 本人利用                                     | 4,288 円/ 時間     | MaSC  |
| 061  | レオメータ                                  | Brookfield RS-CPSコーンプレート型                  | 学内   | 本人利用                                     | 2,671 円/ 時間     | NICHe |
| 061  | レオメータ                                  | Brookfield RS-CPSコーンプレート型                  | 学外   | 本人利用                                     | 3,073 円/ 時間     | NICHe |
| 064  | 接触角・表面張力計                              | 協和界面科学 DM-301                              | 学内   | 本人利用                                     | 2,671 円/ 時間     | NICHe |
| 064  | 接触角・表面張力計                              | 協和界面科学 DM-301                              | 学外   | 本人利用                                     | 3,391 円/ 時間     | NICHe |
| 065  | 摩擦試験機                                  | Bruker AXS UNMT-1MT-WS                     | 学内   | 本人利用                                     | 2,380 円/ 時間     | NICHe |
| 065  | 摩擦試験機                                  | Bruker AXS UNMT-1MT-WS                     | 学外   | 本人利用                                     | 4,432 円/ 時間     | NICHe |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                | メーカー、型式等               | 利用区分 | 利用形態                   | 利用料金（円：税込）    | 管理部門  |
|------|---------------------|------------------------|------|------------------------|---------------|-------|
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学内   | 本人利用                   | 10,229 円/ 時間  | NICHe |
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学外   | 本人利用                   | 10,941 円/ 時間  | NICHe |
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学内   | 委託利用                   | 33,329 円/ 時間  | NICHe |
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学外   | 委託利用                   | 34,041 円/ 時間  | NICHe |
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 113  | ウェットベンチ(無機用・高清浄)    | 日立プラント HNC4-4-SL #1    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学内   | 本人利用                   | 10,229 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学外   | 本人利用                   | 10,941 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学内   | 委託利用                   | 33,329 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学外   | 委託利用                   | 34,041 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 114  | ウェットベンチ(無機用・汎用)     | 日立プラント HNC4-4-SL #2    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学内   | 本人利用                   | 10,229 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学外   | 本人利用                   | 10,887 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学内   | 委託利用                   | 33,329 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学外   | 委託利用                   | 33,987 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 115  | ウェットベンチ(無機用・メタル専用)  | 日立プラント HNC4-4-SL #3    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学内   | 本人利用                   | 9,409 円/ 時間   | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学外   | 本人利用                   | 11,385 円/ 時間  | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学内   | 委託利用                   | 32,509 円/ 時間  | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学外   | 委託利用                   | 34,485 円/ 時間  | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 116  | ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ) | 日立プラント HNC4            | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学内   | 本人利用                   | 52,593 円/ 時間  | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学外   | 本人利用                   | 55,658 円/ 時間  | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学内   | 委託利用                   | 98,793 円/ 時間  | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学外   | 委託利用                   | 101,858 円/ 時間 | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間  | NICHe |
| 118  | KrFステッパ             | キャノン FPA3000-EX3       | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学内   | 本人利用                   | 32,724 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学外   | 本人利用                   | 35,011 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学内   | 委託利用                   | 78,924 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学外   | 委託利用                   | 81,211 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間  | NICHe |
| 119  | コータデベロッパ            | 東京エレクトロン Mark8         | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間  | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学内   | 本人利用                   | 2,802 円/ 時間   | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学外   | 本人利用                   | 3,197 円/ 時間   | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学内   | 委託利用                   | 37,452 円/ 時間  | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学外   | 委託利用                   | 37,847 円/ 時間  | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間  | NICHe |
| 120  | アライナー               | ユニオン光学 EMA-400         | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学内   | 本人利用                   | 38,906 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学外   | 本人利用                   | 51,654 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学内   | 委託利用                   | 73,556 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学外   | 委託利用                   | 86,304 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間  | NICHe |
| 121  | 中電流イオン注入装置          | 日新イオン機器 EXCEED2300AH   | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学内   | 本人利用                   | 29,992 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学外   | 本人利用                   | 31,845 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学内   | 委託利用                   | 53,092 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学外   | 委託利用                   | 54,945 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |
| 122  | 低温拡散炉、水素処理炉         | 東京エレクトロン BEOL炉 (α-8SE) | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間  | NICHe |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                | メーカー、型式等             | 利用区分 | 利用形態                   | 利用料金（円：税込）   | 管理部門  |
|------|---------------------|----------------------|------|------------------------|--------------|-------|
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学内   | 本人利用                   | 43,430 円/ 時間 | NICHe |
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学外   | 本人利用                   | 45,267 円/ 時間 | NICHe |
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学内   | 委託利用                   | 66,530 円/ 時間 | NICHe |
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学外   | 委託利用                   | 68,367 円/ 時間 | NICHe |
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 123  | プラズマ酸化・窒化           | 東京エレクトロン RLSA 2B     | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学内   | 本人利用                   | 31,886 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学外   | 本人利用                   | 36,507 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学内   | 委託利用                   | 54,986 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学外   | 委託利用                   | 59,607 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 124  | LPCVD装置             | 東京エレクトロン Formula     | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学内   | 本人利用                   | 39,389 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学外   | 本人利用                   | 45,976 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学内   | 委託利用                   | 74,039 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学外   | 委託利用                   | 80,626 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 125  | マイクロ波プラズマCVD装置（SiN） | 東京エレクトロン LT-PECVD    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学内   | 本人利用                   | 10,427 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学外   | 本人利用                   | 12,472 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学内   | 委託利用                   | 33,527 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学外   | 委託利用                   | 35,572 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 126  | 常圧CVD装置             | TEMPRESS PYROX-216E  | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学内   | 本人利用                   | 23,285 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学外   | 本人利用                   | 23,908 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学内   | 委託利用                   | 57,935 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学外   | 委託利用                   | 58,558 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 127  | マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置    | 東京エレクトロン             | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学内   | 本人利用                   | 20,814 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学外   | 本人利用                   | 30,083 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学内   | 委託利用                   | 67,014 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学外   | 委託利用                   | 76,283 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 134  | 電子ビーム露光装置           | クレステック CABL-9520CE   | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学内   | 本人利用                   | 39,718 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学外   | 本人利用                   | 42,144 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学内   | 委託利用                   | 62,818 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学外   | 委託利用                   | 65,244 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 135  | RTA装置B              | 光洋サーモシステム RLA-1208-V | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学内   | 本人利用                   | 17,472 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学外   | 本人利用                   | 19,413 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学内   | 委託利用                   | 63,672 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学外   | 委託利用                   | 65,613 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 137  | 高温熱処理装置(1200℃)      | V&Hテクノロジーズ VD-8-300S | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学内   | 本人利用                   | 15,186 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学外   | 本人利用                   | 15,359 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学内   | 委託利用                   | 49,836 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学外   | 委託利用                   | 50,009 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 142  | クラスタスパッタ装置          | 和泉テック IZU-2500H      | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）   | 和泉テック                | 学内   | 本人利用                   | 14,033 円/ 時間 | NICHe |
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）   | 和泉テック                | 学外   | 本人利用                   | 14,832 円/ 時間 | NICHe |
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）   | 和泉テック                | 学内   | 委託利用                   | 37,133 円/ 時間 | NICHe |
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）   | 和泉テック                | 学外   | 委託利用                   | 37,932 円/ 時間 | NICHe |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                  | メーカー、型式等                         | 利用区分 | 利用形態                   | 利用料金（円：税込）   | 管理部門  |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|--------------|-------|
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）                     | 和泉テック                            | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 147  | オールメタル装置（プラズマ平坦化）                     | 和泉テック                            | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学内   | 本人利用                   | 10,274 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学外   | 本人利用                   | 11,404 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学内   | 委託利用                   | 33,374 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学外   | 委託利用                   | 34,504 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 156  | パーティクル検査装置A                           | トプコン WM2500                      | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学内   | 本人利用                   | 8,051 円/ 時間  | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学外   | 本人利用                   | 8,726 円/ 時間  | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学内   | 委託利用                   | 54,251 円/ 時間 | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学外   | 委託利用                   | 54,926 円/ 時間 | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 159  | 低温ブローバ                                | ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学内   | 本人利用                   | 7,276 円/ 時間  | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学外   | 本人利用                   | 7,781 円/ 時間  | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学内   | 委託利用                   | 30,376 円/ 時間 | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学外   | 委託利用                   | 30,881 円/ 時間 | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 160  | ソーラシミュレータ                             | ワコム電創 WXS-90S-L2                 | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学内   | 本人利用                   | 14,473 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学外   | 本人利用                   | 16,331 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学内   | 委託利用                   | 60,673 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学外   | 委託利用                   | 62,531 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 161  | FE-SEM                                | 日本電子 JSM-6700F                   | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 162  | 顕微鏡                                   | オリンパス MX50                       | 学外   | 本人利用                   | 148 円/ 時間    | NICHe |
| 162  | 顕微鏡                                   | オリンパス MX50                       | 学内   | 委託利用                   | 23,100 円/ 時間 | NICHe |
| 162  | 顕微鏡                                   | オリンパス MX50                       | 学外   | 委託利用                   | 23,248 円/ 時間 | NICHe |
| 162  | 顕微鏡                                   | オリンパス MX50                       | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 162  | 顕微鏡                                   | オリンパス MX50                       | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学内   | 本人利用                   | 6,109 円/ 時間  | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学外   | 本人利用                   | 6,188 円/ 時間  | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学内   | 委託利用                   | 29,209 円/ 時間 | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学外   | 委託利用                   | 29,288 円/ 時間 | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 163  | 抵抗率測定器                                | 国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S         | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学内   | 本人利用                   | 3,399 円/ 時間  | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学外   | 本人利用                   | 5,361 円/ 時間  | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学内   | 委託利用                   | 26,499 円/ 時間 | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学外   | 委託利用                   | 28,461 円/ 時間 | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 166  | 300mm高周波対応マニュアルブローバ                   | ベクターセミコン S300M-973               | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_fノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B     | 学内   | 本人利用                   | 2,266 円/ 時間  | NICHe |
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_fノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B     | 学外   | 本人利用                   | 2,926 円/ 時間  | NICHe |
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_fノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B     | 学内   | 委託利用                   | 25,366 円/ 時間 | NICHe |
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_fノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B     | 学外   | 委託利用                   | 26,026 円/ 時間 | NICHe |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                      | メーカー、型式等                                         | 利用区分 | 利用形態                   | 利用料金（円：税込）   | 管理部門  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|-------|
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_f<br>ノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B                     | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 167  | マニュアルブローバ cascade 8inch,1_f<br>ノイズ計測システム付 | Cascade Microtech SQ-S11861B                     | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学内   | 本人利用                   | 205 円/ 時間    | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学外   | 本人利用                   | 332 円/ 時間    | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学内   | 委託利用                   | 23,305 円/ 時間 | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学外   | 委託利用                   | 23,432 円/ 時間 | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 168  | 薄膜硬度計                                     | NEC三栄 MH4000                                     | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学内   | 本人利用                   | 6,359 円/ 時間  | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学外   | 本人利用                   | 7,212 円/ 時間  | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学内   | 委託利用                   | 29,459 円/ 時間 | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学外   | 委託利用                   | 30,312 円/ 時間 | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 169  | n&k測定装置                                   | n&k Technology                                   | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学内   | 本人利用                   | 4,569 円/ 時間  | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学外   | 本人利用                   | 6,774 円/ 時間  | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学内   | 委託利用                   | 39,219 円/ 時間 | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学外   | 委託利用                   | 41,424 円/ 時間 | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 197  | 200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡                        | サカタ理化学 N9455A                                    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学内   | 本人利用                   | 12,323 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学外   | 本人利用                   | 13,143 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学内   | 委託利用                   | 46,973 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学外   | 委託利用                   | 47,793 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 336  | MSEP-PVクラスタ                               | 大亜真空製                                            | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 17,325 円/ 時間 | NICHe |
| 365  | 差動排気型光電子分光分析（XPS）装置                       | ScientaOmicron R4000 HiPP-2型                     | 学内   | 本人利用                   | 1,475 円/ 時間  | NICHe |
| 365  | 差動排気型光電子分光分析（XPS）装置                       | ScientaOmicron R4000 HiPP-2型                     | 学外   | 本人利用                   | 3,444 円/ 時間  | NICHe |
| 366  | 薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置                       | リガク SmartLab90TF                                 | 学内   | 本人利用                   | 2,494 円/ 時間  | NICHe |
| 366  | 薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置                       | リガク SmartLab90TF                                 | 学外   | 本人利用                   | 6,996 円/ 時間  | NICHe |
| 368  | マクロトライボロジー試験機                             | BrukerAX UMT3-HTRD                               | 学内   | 本人利用                   | 2,352 円/ 時間  | NICHe |
| 368  | マクロトライボロジー試験機                             | BrukerAX UMT3-HTRD                               | 学外   | 本人利用                   | 3,726 円/ 時間  | NICHe |
| 369  | 顕微赤外分光装置                                  | 日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000) | 学内   | 本人利用                   | 1,744 円/ 時間  | NICHe |
| 369  | 顕微赤外分光装置                                  | 日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000) | 学外   | 本人利用                   | 3,112 円/ 時間  | NICHe |
| 370  | マイクロビッカース硬度計                              | 島津製作所 H MV-21DT                                  | 学内   | 本人利用                   | 1,984 円/ 時間  | NICHe |
| 370  | マイクロビッカース硬度計                              | 島津製作所 H MV-21DT                                  | 学外   | 本人利用                   | 2,324 円/ 時間  | NICHe |
| 371  | 表面粗さ測定機                                   | ミツトヨ SV-3100S4                                   | 学内   | 本人利用                   | 1,971 円/ 時間  | NICHe |
| 371  | 表面粗さ測定機                                   | ミツトヨ SV-3100S4                                   | 学外   | 本人利用                   | 2,375 円/ 時間  | NICHe |
| 517  | 共振ざり測定装置                                  | アルバック理工株式会社                                      | 学内   | 本人利用                   | 41,756 円/ 日  | NICHe |
| 517  | 共振ざり測定装置                                  | アルバック理工株式会社                                      | 学外   | 本人利用                   | 73,036 円/ 日  | NICHe |
| 517  | 共振ざり測定装置                                  | アルバック理工株式会社                                      | 学外   | 分光システム                 | 2,747 円/ 日   | NICHe |
| 645  | ボール・オン・リング型 摩擦試験機                         | (英) Phenix Tripology社製 TE54                      | 学内   | 本人利用                   | 1,986 円/ 時間  | NICHe |
| 645  | ボール・オン・リング型 摩擦試験機                         | (英) Phenix Tripology社製 TE54                      | 学外   | 本人利用                   | 14,973 円/ 時間 | NICHe |
| 646  | 摩擦磨耗試験機                                   | (株) スター精機 UED08-3                                | 学内   | 本人利用                   | 1,965 円/ 時間  | NICHe |
| 646  | 摩擦磨耗試験機                                   | (株) スター精機 UED08-3                                | 学外   | 本人利用                   | 2,148 円/ 時間  | NICHe |
| 647  | クリーンルーム                                   |                                                  | 学内   | 本人利用                   | 577 円/ 時間    | NICHe |
| 647  | クリーンルーム                                   |                                                  | 学外   | 本人利用                   | 577 円/ 時間    | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学内   | 本人利用                   | 15,878 円/ 時間 | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学外   | 本人利用                   | 16,529 円/ 時間 | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学内   | 委託利用                   | 33,203 円/ 時間 | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学外   | 委託利用                   | 33,854 円/ 時間 | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 698  | 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置                         | T R E X 6 1 0                                    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応 | 11,550 円/ 時間 | NICHe |
| 719  | 超微量粘度計                                    |                                                  | 学内   | 本人利用                   | 5,893 円/ 時間  | NICHe |
| 719  | 超微量粘度計                                    |                                                  | 学外   | 本人利用                   | 6,688 円/ 時間  | NICHe |
| 775  | 微細表面構造計測顕微鏡                               | 島津製作所 SFT-3500                                   | 学内   | 本人利用                   | 2,617 円/ 時間  | NICHe |
| 775  | 微細表面構造計測顕微鏡                               | 島津製作所 SFT-3500                                   | 学外   | 本人利用                   | 5,993 円/ 時間  | NICHe |
| 1017 | X線回折分析装置（XRD）                             | パナリティカル社 X'Pert3 MRD                             | 学内   | 本人利用                   | 10,409 円/ 時間 | NICHe |
| 1017 | X線回折分析装置（XRD）                             | パナリティカル社 X'Pert3 MRD                             | 学外   | 本人利用                   | 28,812 円/ 時間 | NICHe |
| 1017 | X線回折分析装置（XRD）                             | パナリティカル社 X'Pert3 MRD                             | 学内   | 委託利用                   | 56,609 円/ 時間 | NICHe |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号  | 設備等名                              | メーカー、型式等                        | 利用区分 | 利用形態                                           | 利用料金（円：税込）     | 管理部門            |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1017  | X線回折分析装置（XRD）                     | パナリティカル社 X'Pert3 MRD            | 学外   | 委託利用                                           | 75,012 円/ 時間   | NICHe           |
| 1017  | X線回折分析装置（XRD）                     | パナリティカル社 X'Pert3 MRD            | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1017  | X線回折分析装置（XRD）                     | パナリティカル社 X'Pert3 MRD            | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学内   | 本人利用                                           | 7,663 円/ 時間    | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学外   | 本人利用                                           | 13,849 円/ 時間   | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学内   | 委託利用                                           | 30,763 円/ 時間   | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学外   | 委託利用                                           | 36,949 円/ 時間   | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1018  | 蛍光X線分析装置(XRF)                     | 日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII         | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学内   | 本人利用                                           | 205 円/ 時間      | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学外   | 本人利用                                           | 5,378 円/ 時間    | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学内   | 委託利用                                           | 23,305 円/ 時間   | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学外   | 委託利用                                           | 28,478 円/ 時間   | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1019  | 段差計                               | ブ ルナ/社 DektakXT                 | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学内   | 本人利用                                           | 14,683 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学外   | 本人利用                                           | 20,643 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学内   | 委託利用                                           | 37,783 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学外   | 委託利用                                           | 43,743 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学内   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1020  | 分光エリブソメトリ                         | セミダ 社 SE2000                    | 学外   | 技術指導料：オベトレ、利用補佐、トラブル対応                         | 23,100 円/ 時間   | NICHe           |
| 1021  | BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ | （米）ベクトン・ディッキンソン社製               | 部局内  | 本人利用                                           | 53 円/ 時間       | NICHe           |
| 1021  | BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ | （米）ベクトン・ディッキンソン社製               | 学内   | 本人利用                                           | 53 円/ 時間       | NICHe           |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 本人利用                                           | 75,690 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | フラックス測定（重イオン）：照射中のフラックスをPSでモニター                | 6,625 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | フラックス測定（プロトン）：照射中のフラックスをSEMでモニター               | 4,525 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | ビームプロファイル測定：GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定       | 41,874 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（8:00～18:00）            | 45,570 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（5:00～8:00、18:00～22:00） | 51,712 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（22:00～翌5:00）           | 57,855 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 中性子エネルギースペクトル測定：液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定    | 269,640 円/ 1 回 | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 中性子フラックス測定：ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供     | 4,525 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学内   | 深夜・休日対応：土日、休日、深夜の対応（測定準備、トラブル対応等）              | 8,190 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学外   | 本人利用                                           | 97,764 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学外   | フラックス測定（重イオン）：照射中のフラックスをPSでモニター                | 6,625 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                  | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム | 学外   | フラックス測定（プロトン）：照射中のフラックスをSEMでモニター               | 4,525 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号  | 設備等名                            | メーカー、型式等                              | 利用区分 | 利用形態                                                       | 利用料金（円：税込）     | 管理部門                |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | ビームプロファイル測定：<br>GAFFCHROMICフィルムに<br>よるビームプロファイル測<br>定      | 41,874 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 重イオン核種変更：重イオ<br>ン照射における核種変更<br>(8:00～18:00)                | 45,570 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 重イオン核種変更：重イオ<br>ン照射における核種変更<br>(5:00～8:00、18:00～<br>22:00) | 51,712 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 重イオン核種変更：重イオ<br>ン照射における核種変更<br>(22:00～翌5:00)               | 57,855 円/ 1 回  | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 中性子エネルギースペクト<br>ル測定：液体シンチレー<br>ターによる中性子エネル<br>ギースペクトル測定    | 269,640 円/ 1 回 | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 中性子フラックス測定：<br>ビームカレントをモニター<br>し、1 秒あたりのフラッ<br>クスデータを提供    | 4,525 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-1 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 深夜・休日対応：土日、休<br>日、深夜の対応（測定準<br>備、トラブル対応等）                  | 8,190 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-2 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学内   | 本人利用                                                       | 62,208 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 103-2 | 高速イオン・中性子ビーム照射装置                | 最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV<br>及び重イオンビーム   | 学外   | 本人利用                                                       | 84,281 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 104   | 粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)             | 住友重機械工業 CYPRIS-HM12                   | 学内   | 本人利用                                                       | 62,812 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 104   | 粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)             | 住友重機械工業 CYPRIS-HM12                   | 学外   | 本人利用                                                       | 63,059 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 107   | 小動物用PET・CT装置                    | 島津製作所ClairvivoPET・CT                  | 学内   | 本人利用                                                       | 7,533 円/ 時間    | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 107   | 小動物用PET・CT装置                    | 島津製作所ClairvivoPET・CT                  | 学外   | 本人利用                                                       | 14,371 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-<br>3000B/X) | 学内   | 本人利用                                                       | 26,496 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-<br>3000B/X) | 学外   | 本人利用                                                       | 40,885 円/ 時間   | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)     | 学内   | RI薬剤供給(フッ素系)                                               | 130,830 円/ 1供給 | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)     | 学外   | RI薬剤供給(フッ素系)                                               | 186,900 円/ 1供給 | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)     | 学内   | RI薬剤供給(炭素系)                                                | 113,610 円/ 1供給 | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 205   | 全身用PETシステム                      | (株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)     | 学外   | RI薬剤供給(炭素系)                                                | 169,680 円/ 1供給 | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 706   | 液体シンチレーションシステム                  | LSC-7400                              | 学外   | 本人利用                                                       | 47,346 円/ 日    | 先端量子ビーム科学研究セン<br>ター |
| 019   | 質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F) | 島津 MALDI-TOF型質量分析                     | 部局内  | 本人利用                                                       | 39 円/ 時間       | 医学系研究科              |
| 019   | 質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F) | 島津 MALDI-TOF型質量分析                     | 学内   | 本人利用                                                       | 39 円/ 時間       | 医学系研究科              |
| 019   | 質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F) | 島津 MALDI-TOF型質量分析                     | 学外   | 本人利用                                                       | 875 円/ 時間      | 医学系研究科              |
| 021   | リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD   | Fluidigm BioMark HD-QPCR              | 部局内  | 本人利用                                                       | 2,885 円/ 時間    | 医学系研究科              |
| 021   | リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD   | Fluidigm BioMark HD-QPCR              | 学内   | 本人利用                                                       | 2,885 円/ 時間    | 医学系研究科              |
| 021   | リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD   | Fluidigm BioMark HD-QPCR              | 学外   | 本人利用                                                       | 3,107 円/ 時間    | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 灌流固定                                                       | 2,005 円/ 匹     | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 灌流固定液のみ                                                    | 28 円/ ml       | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 固定、脱水、包埋                                                   | 9,277 円/ サンプル  | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 樹脂追加分                                                      | 1,769 円/ 回     | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 準超薄切片、トルイジン青<br>染色                                         | 1,385 円/ ブロック  | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 超薄切片、電子染色                                                  | 6,247 円/ ブロック  | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 免疫電顕(pre培養細胞)                                              | 12,161 円/ スライド | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 免疫電顕(pre凍結切片)                                              | 13,247 円/ スライド | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 部局内  | 観察                                                         | 1,756 円/ 時間    | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 学内   | 灌流固定                                                       | 2,005 円/ 匹     | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 学内   | 灌流固定液のみ                                                    | 28 円/ ml       | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 学内   | 固定、脱水、包埋                                                   | 9,277 円/ サンプル  | 医学系研究科              |
| 087   | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                | 日本電子 JEM-1400                         | 学内   | 樹脂追加分                                                      | 1,769 円/ 回     | 医学系研究科              |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                       | メーカー、型式等                                           | 利用区分 | 利用形態           | 利用料金（円：税込）     | 管理部門   |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------|
| 087  | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                           | 日本電子 JEM-1400                                      | 学内   | 準超薄切片、トルイジン青染色 | 1,385 円/ ブロック  | 医学系研究科 |
| 087  | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                           | 日本電子 JEM-1400                                      | 学内   | 超薄切片、電子染色      | 6,247 円/ ブロック  | 医学系研究科 |
| 087  | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                           | 日本電子 JEM-1400                                      | 学内   | 免疫電顕(pre培養細胞)  | 12,161 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 087  | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                           | 日本電子 JEM-1400                                      | 学内   | 免疫電顕(pre凍結切片)  | 13,247 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 087  | 電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）                           | 日本電子 JEM-1400                                      | 学内   | 観察             | 1,756 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 部局内  | 本人利用           | 2,894 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学内   | 本人利用           | 2,894 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学外   | 本人利用           | 6,783 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 部局内  | 本人利用（麻酔器）      | 350 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学内   | 本人利用（麻酔器）      | 350 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学外   | 本人利用（麻酔器）      | 3,133 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 部局内  | 本人利用（PCのみ）     | 93 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学内   | 本人利用（PCのみ）     | 93 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 208  | in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT | PerkinElmer IVIS Spectrum CT                       | 学外   | 本人利用（PCのみ）     | 2,875 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 部局内  | 本人利用           | 4,570 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 学内   | 本人利用           | 4,570 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 学外   | 本人利用           | 5,603 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 部局内  | 本人利用（PCのみ）     | 11 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 学内   | 本人利用（PCのみ）     | 11 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 210  | セルソーター BD FACS AriaII-4号機                  | Becton Dickinson FACS AriaSOMP                     | 学外   | 本人利用（PCのみ）     | 81 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 部局内  | 本人利用           | 3,216 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 学内   | 本人利用           | 3,216 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 学外   | 本人利用           | 4,020 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 部局内  | 本人利用（PCのみ）     | 11 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 学内   | 本人利用（PCのみ）     | 11 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 211  | セルソーター BD FACS AriaIII                     | Becton Dickinson FACS Aria III                     | 学外   | 本人利用（PCのみ）     | 81 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 部局内  | 本人利用           | 1,637 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 学内   | 本人利用           | 1,637 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 学外   | 本人利用           | 2,249 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 部局内  | 本人利用（PCのみ）     | 25 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 学内   | 本人利用（PCのみ）     | 25 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 212  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780                        | Zeiss LSM780                                       | 学外   | 本人利用（PCのみ）     | 124 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 214  | ラボラトリーオートメーションシステム                         | ベックマンコールター BiomekFXP                               | 学内   | 本人利用           | 1,283 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 216  | シークエンサー ABI 3500xL-1号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 部局内  | 本人利用           | 4,241 円/ run   | 医学系研究科 |
| 216  | シークエンサー ABI 3500xL-1号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 学内   | 本人利用           | 4,241 円/ run   | 医学系研究科 |
| 216  | シークエンサー ABI 3500xL-1号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 学外   | 本人利用           | 5,484 円/ run   | 医学系研究科 |
| 217  | シークエンサー ABI 3500xL-2号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 部局内  | 本人利用           | 4,241 円/ run   | 医学系研究科 |
| 217  | シークエンサー ABI 3500xL-2号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 学内   | 本人利用           | 4,241 円/ run   | 医学系研究科 |
| 217  | シークエンサー ABI 3500xL-2号機                     | Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL | 学外   | 本人利用           | 5,484 円/ run   | 医学系研究科 |
| 218  | 低酸素ワークステーション                               | Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS   | 部局内  | 本人利用           | - 円/ 時間        | 医学系研究科 |
| 218  | 低酸素ワークステーション                               | Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS   | 学内   | 本人利用           | - 円/ 時間        | 医学系研究科 |
| 218  | 低酸素ワークステーション                               | Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS   | 学外   | 本人利用           | - 円/ 時間        | 医学系研究科 |
| 219  | プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)           | BMG LABTECH PHERAstar FS-36                        | 部局内  | 本人利用           | 498 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 219  | プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)           | BMG LABTECH PHERAstar FS-36                        | 学内   | 本人利用           | 498 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 219  | プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)           | BMG LABTECH PHERAstar FS-36                        | 学外   | 本人利用           | 720 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 220  | ナノリッター分注システムMosquitoHTSシステム 2Way           | TTP Labtech Mosquito HTS                           | 学内   | 本人利用           | 17 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM                  | Nikon N-SIM+A1                                     | 部局内  | 本人利用（レーザー4本）   | 2,541 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM                  | Nikon N-SIM+A1                                     | 部局内  | 本人利用（レーザー3本）   | 2,132 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM                  | Nikon N-SIM+A1                                     | 部局内  | 本人利用（レーザー2本）   | 1,723 円/ 時間    | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                          | メーカー、型式等                            | 利用区分 | 利用形態         | 利用料金（円：税込）  | 管理部署   |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|-------------|--------|
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 部局内  | 本人利用（レーザー1本） | 1,314 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 25 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学内   | 本人利用（レーザー4本） | 2,541 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学内   | 本人利用（レーザー3本） | 2,132 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学内   | 本人利用（レーザー2本） | 1,723 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学内   | 本人利用（レーザー1本） | 1,314 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 25 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学外   | 本人利用（レーザー4本） | 3,474 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学外   | 本人利用（レーザー3本） | 3,065 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学外   | 本人利用（レーザー2本） | 2,656 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学外   | 本人利用（レーザー1本） | 2,247 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 222  | 超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM     | Nikon N-SIM+A1                      | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 125 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 部局内  | 本人利用         | 6,659 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 学内   | 本人利用         | 6,659 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 学外   | 本人利用         | 7,194 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 3 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 3 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 223  | セルアナライザー SONY SP6800Z         | SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 72 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 部局内  | 本人利用         | 1,674 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 学内   | 本人利用         | 1,674 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 学外   | 本人利用         | 2,300 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 16 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 16 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 518  | 共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800           | Zeiss LSM800                        | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 286 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 677  | スライドスキャナー Olympus VS200       | Olympus SLIDEVIEW VS200             | 部局内  | 本人利用         | 750 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 677  | スライドスキャナー Olympus VS200       | Olympus SLIDEVIEW VS200             | 学内   | 本人利用         | 750 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 677  | スライドスキャナー Olympus VS200       | Olympus SLIDEVIEW VS200             | 学外   | 本人利用         | 1,157 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 678  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.1          | DELL Precision 7550Pro              | 部局内  | 本人利用         | - 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 678  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.1          | DELL Precision 7550Pro              | 学内   | 本人利用         | - 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 678  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.1          | DELL Precision 7550Pro              | 学外   | 本人利用         | 8 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 679  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.2          | DELL Precision 7550Pro              | 部局内  | 本人利用         | - 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 679  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.2          | DELL Precision 7550Pro              | 学内   | 本人利用         | - 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 679  | データ遠隔解析用ノートパソコン No.2          | DELL Precision 7550Pro              | 学外   | 本人利用         | 8 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 部局内  | 本人利用         | 4,570 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 学内   | 本人利用         | 4,570 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 学外   | 本人利用         | 5,513 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 11 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 11 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 905  | セルソーター BD FACS ARIA11-3号機     | Becton Dickinson FACSAriaSORP       | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 81 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 部局内  | 本人利用         | 2,995 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 学内   | 本人利用         | 2,995 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 学外   | 本人利用         | 3,315 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 11 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 11 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 906  | セルアナライザー BD FACS Cantoll      | Becton Dickinson FACSCanto II       | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 80 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 部局内  | 本人利用         | 3,291 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 学内   | 本人利用         | 3,291 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 学外   | 本人利用         | 3,462 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 部局内  | 本人利用（PCのみ）   | 6 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 学内   | 本人利用（PCのみ）   | 6 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 907  | セルアナライザー BD LSR Fortessa      | Becton Dickinson LSRFortessa        | 学外   | 本人利用（PCのみ）   | 77 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 908  | 蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800         | KEYENCE BZX800                      | 部局内  | 本人利用         | 513 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 908  | 蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800         | KEYENCE BZX800                      | 学内   | 本人利用         | 513 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 908  | 蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800         | KEYENCE BZX800                      | 学外   | 本人利用         | 740 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 909  | 画像解析ソフト Zeiss Imaris          | Zeiss Imaris                        | 部局内  | 本人利用         | 27 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 909  | 画像解析ソフト Zeiss Imaris          | Zeiss Imaris                        | 学内   | 本人利用         | 27 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 909  | 画像解析ソフト Zeiss Imaris          | Zeiss Imaris                        | 学外   | 本人利用         | 143 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 910  | ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用) | 朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator       | 部局内  | 本人利用         | 41 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 910  | ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用) | 朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator       | 学内   | 本人利用         | 41 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 910  | ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用) | 朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator       | 学外   | 本人利用         | 141 円/ 時間   | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                             | メーカー、型式等                                            | 利用区分 | 利用形態           | 利用料金（円：税込）  | 管理部門   |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 部局内  | 本人利用           | 338 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 学内   | 本人利用           | 338 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 学外   | 本人利用           | 459 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 部局内  | 本人利用（水銀ランプ不使用） | 233 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 学内   | 本人利用（水銀ランプ不使用） | 233 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 911  | 蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision                  | Zeiss AxioVision                                    | 学外   | 本人利用（水銀ランプ不使用） | 353 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 912  | レーザーマイクロダイクセクション Leica LMD7000                   | Leica LMD7000                                       | 部局内  | 本人利用           | 5,194 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 912  | レーザーマイクロダイクセクション Leica LMD7000                   | Leica LMD7000                                       | 学内   | 本人利用           | 5,194 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 912  | レーザーマイクロダイクセクション Leica LMD7000                   | Leica LMD7000                                       | 学外   | 本人利用           | 5,313 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 913  | 多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE                         | Olympus FV1000-MPE                                  | 部局内  | 本人利用           | 3,195 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 913  | 多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE                         | Olympus FV1000-MPE                                  | 学内   | 本人利用           | 3,195 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 913  | 多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE                         | Olympus FV1000-MPE                                  | 学外   | 本人利用           | 7,957 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 914  | ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP         | Bio-Rad ChemiDoc Touch MP                           | 部局内  | 本人利用           | 548 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 914  | ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP         | Bio-Rad ChemiDoc Touch MP                           | 学内   | 本人利用           | 548 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 914  | ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP         | Bio-Rad ChemiDoc Touch MP                           | 学外   | 本人利用           | 699 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 部局内  | 本人利用           | 106 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 学内   | 本人利用           | 106 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 学外   | 本人利用           | 685 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 部局内  | 本人利用（PCのみ）     | 15 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 学内   | 本人利用（PCのみ）     | 15 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 915  | 細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI | Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI           | 学外   | 本人利用（PCのみ）     | 253 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 916  | 自動現像機 FUJIFILM FPM100                            | FUJIFILM FPM100                                     | 部局内  | 本人利用           | 227 円/ 枚    | 医学系研究科 |
| 916  | 自動現像機 FUJIFILM FPM100                            | FUJIFILM FPM100                                     | 学内   | 本人利用           | 227 円/ 枚    | 医学系研究科 |
| 916  | 自動現像機 FUJIFILM FPM100                            | FUJIFILM FPM100                                     | 学外   | 本人利用           | 256 円/ 枚    | 医学系研究科 |
| 919  | リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex               | Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex       | 部局内  | 本人利用           | 669 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 919  | リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex               | Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex       | 学内   | 本人利用           | 669 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 919  | リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex               | Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex       | 学外   | 本人利用           | 908 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 920  | リアルタイムPCR ABI 7500-1号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 部局内  | 本人利用           | 210 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 920  | リアルタイムPCR ABI 7500-1号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 学内   | 本人利用           | 210 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 920  | リアルタイムPCR ABI 7500-1号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 学外   | 本人利用           | 503 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 921  | リアルタイムPCR ABI 7500-2号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 部局内  | 本人利用           | 210 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 921  | リアルタイムPCR ABI 7500-2号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 学内   | 本人利用           | 210 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 921  | リアルタイムPCR ABI 7500-2号機                           | Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems | 学外   | 本人利用           | 517 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 922  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 部局内  | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 922  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 学内   | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 922  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 学外   | 本人利用           | 251 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 923  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 部局内  | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 923  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 学内   | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 923  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 学外   | 本人利用           | 251 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 924  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 部局内  | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 924  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機                       | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700    | 学内   | 本人利用           | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                       | メーカー、型式等                                                  | 利用区分 | 利用形態 | 利用料金（円：税込）  | 管理部局   |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------|
| 924  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機                 | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700          | 学外   | 本人利用 | 251 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 925  | リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96                    | Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System              | 部局内  | 本人利用 | 521 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 925  | リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96                    | Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System              | 学内   | 本人利用 | 521 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 925  | リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96                    | Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System              | 学外   | 本人利用 | 794 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 926  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)          | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700          | 学内   | 本人利用 | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 926  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)          | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700          | 学外   | 本人利用 | 865 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 927  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)          | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700          | 学内   | 本人利用 | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 927  | サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)          | Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700          | 学外   | 本人利用 | 865 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 928  | ルミノメーター Berthold Centro LB960              | Berthold Centro LB 960                                    | 部局内  | 本人利用 | 717 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 928  | ルミノメーター Berthold Centro LB960              | Berthold Centro LB 960                                    | 学内   | 本人利用 | 717 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 928  | ルミノメーター Berthold Centro LB960              | Berthold Centro LB 960                                    | 学外   | 本人利用 | 990 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 929  | プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3    | Molecular Devices FlexStation3                            | 部局内  | 本人利用 | 518 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 929  | プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3    | Molecular Devices FlexStation3                            | 学内   | 本人利用 | 518 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 929  | プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3    | Molecular Devices FlexStation3                            | 学外   | 本人利用 | 898 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 930  | プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)   | PerkinElmer 2030 ARVO X5                                  | 学内   | 本人利用 | 456 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 930  | プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)   | PerkinElmer 2030 ARVO X5                                  | 学外   | 本人利用 | 1,307 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 931  | バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 部局内  | 本人利用 | 621 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 931  | バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 学内   | 本人利用 | 621 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 931  | バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 学外   | 本人利用 | 872 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 932  | 電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation          | Agilent 4200 TapeStation                                  | 部局内  | 本人利用 | 1,089 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 932  | 電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation          | Agilent 4200 TapeStation                                  | 学内   | 本人利用 | 1,089 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 932  | 電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation          | Agilent 4200 TapeStation                                  | 学外   | 本人利用 | 1,392 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 933  | バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 部局内  | 本人利用 | 841 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 933  | バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 学内   | 本人利用 | 841 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 933  | バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)               | Agilent 2100 Bioanalyzer                                  | 学外   | 本人利用 | 1,130 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 934  | マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000   | Affimetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G) | 部局内  | 本人利用 | 501 円/ チップ  | 医学系研究科 |
| 934  | マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000   | Affimetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G) | 学内   | 本人利用 | 501 円/ チップ  | 医学系研究科 |
| 934  | マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000   | Affimetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G) | 学外   | 本人利用 | 668 円/ チップ  | 医学系研究科 |
| 935  | ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645 | Affimetrix Hybridization Oven 645                         | 部局内  | 本人利用 | 9 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 935  | ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645 | Affimetrix Hybridization Oven 645                         | 学内   | 本人利用 | 9 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 935  | ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645 | Affimetrix Hybridization Oven 645                         | 学外   | 本人利用 | 247 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 936  | マイクロアレイ Agilent G2505C                     | Agilent G2505C DNA Microarray Scanne                      | 部局内  | 本人利用 | 462 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 936  | マイクロアレイ Agilent G2505C                     | Agilent G2505C DNA Microarray Scanne                      | 学内   | 本人利用 | 462 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 936  | マイクロアレイ Agilent G2505C                     | Agilent G2505C DNA Microarray Scanne                      | 学外   | 本人利用 | 874 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 937  | ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機                | Agilent G2545A Hybridization Oven                         | 部局内  | 本人利用 | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 937  | ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機                | Agilent G2545A Hybridization Oven                         | 学内   | 本人利用 | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 937  | ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機                | Agilent G2545A Hybridization Oven                         | 学外   | 本人利用 | 270 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 938  | ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機                | Agilent G2545A Hybridization Oven                         | 部局内  | 本人利用 | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 938  | ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機                | Agilent G2545A Hybridization Oven                         | 学内   | 本人利用 | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                | メーカー、型式等                                | 利用区分 | 利用形態       | 利用料金（円：税込）  | 管理部署   |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|-------------|--------|
| 938  | ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機         | Agilent G2545A Hybridization Oven       | 学外   | 本人利用       | 270 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 939  | ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機         | Agilent G2545A Hybridization Oven       | 部局内  | 本人利用       | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 939  | ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機         | Agilent G2545A Hybridization Oven       | 学内   | 本人利用       | 20 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 939  | ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機         | Agilent G2545A Hybridization Oven       | 学外   | 本人利用       | 270 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 940  | インキュベータ TAITEC HB-80                | TAITEC HB-80                            | 部局内  | 本人利用       | 18 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 940  | インキュベータ TAITEC HB-80                | TAITEC HB-80                            | 学内   | 本人利用       | 18 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 940  | インキュベータ TAITEC HB-80                | TAITEC HB-80                            | 学外   | 本人利用       | 268 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 941  | 分光光度計 NanoDrop 2000                 | Thermo Scientific NanoDrop 2000         | 部局内  | 本人利用       | 575 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 941  | 分光光度計 NanoDrop 2000                 | Thermo Scientific NanoDrop 2000         | 学内   | 本人利用       | 575 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 941  | 分光光度計 NanoDrop 2000                 | Thermo Scientific NanoDrop 2000         | 学外   | 本人利用       | 832 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 942  | ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V           | FUJIFILM DRI-CHEM 7000V                 | 部局内  | 本人利用       | 370 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 942  | ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V           | FUJIFILM DRI-CHEM 7000V                 | 学内   | 本人利用       | 370 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 942  | ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V           | FUJIFILM DRI-CHEM 7000V                 | 学外   | 本人利用       | 620 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 部局内  | 本人利用       | 680 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 学内   | 本人利用       | 680 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 学外   | 本人利用       | 1,146 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 部局内  | 本人利用（PCのみ） | 6 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 学内   | 本人利用（PCのみ） | 6 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 943  | タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100          | Cytiva BiacoreX100                      | 学外   | 本人利用（PCのみ） | 244 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 944  | 動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662   | 堀場製作所 Microsemi LC-662                  | 部局内  | 本人利用       | 381 円/ 検体   | 医学系研究科 |
| 944  | 動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662   | 堀場製作所 Microsemi LC-662                  | 学内   | 本人利用       | 381 円/ 検体   | 医学系研究科 |
| 944  | 動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662   | 堀場製作所 Microsemi LC-662                  | 学外   | 本人利用       | 449 円/ 検体   | 医学系研究科 |
| 946  | 超遠心機 Beckman Optima XPN-80          | Beckman Coulter Optima XPN-80           | 部局内  | 本人利用       | 445 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 946  | 超遠心機 Beckman Optima XPN-80          | Beckman Coulter Optima XPN-80           | 学内   | 本人利用       | 445 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 946  | 超遠心機 Beckman Optima XPN-80          | Beckman Coulter Optima XPN-80           | 学外   | 本人利用       | 827 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 947  | 高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP       | Beckman Coulter Avanti J-26S XP         | 部局内  | 本人利用       | 302 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 947  | 高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP       | Beckman Coulter Avanti J-26S XP         | 学内   | 本人利用       | 302 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 947  | 高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP       | Beckman Coulter Avanti J-26S XP         | 学外   | 本人利用       | 565 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 948  | 超遠心機 Beckman L-80                   | Beckman Coulter L-80                    | 部局内  | 本人利用       | 445 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 948  | 超遠心機 Beckman L-80                   | Beckman Coulter L-80                    | 学内   | 本人利用       | 445 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 948  | 超遠心機 Beckman L-80                   | Beckman Coulter L-80                    | 学外   | 本人利用       | 684 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 949  | 分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I | Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I | 部局内  | 本人利用       | 641 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 949  | 分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I | Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I | 学内   | 本人利用       | 641 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 949  | 分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I | Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I | 学外   | 本人利用       | 1,160 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 951  | 高速遠心機 Beckman Avanti J-E（1-7F）      | Beckman Coulter Avanti J-E              | 学内   | 本人利用       | 302 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 951  | 高速遠心機 Beckman Avanti J-E（1-7F）      | Beckman Coulter Avanti J-E              | 学外   | 本人利用       | 1,153 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 952  | 微量高速遠心機 TOMY MX-307（1-7F）           | TOMY MX-307                             | 学内   | 本人利用       | 18 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 952  | 微量高速遠心機 TOMY MX-307（1-7F）           | TOMY MX-307                             | 学外   | 本人利用       | 871 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 953  | クライオスタット Leica CM1950               | Leica CM1950                            | 部局内  | 本人利用       | 829 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 953  | クライオスタット Leica CM1950               | Leica CM1950                            | 学内   | 本人利用       | 829 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 953  | クライオスタット Leica CM1950               | Leica CM1950                            | 学外   | 本人利用       | 1,026 円/ 時間 | 医学系研究科 |
| 954  | 免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro       | LifeCanvas SmartLabelPro                | 部局内  | 本人利用       | 185 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 954  | 免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro       | LifeCanvas SmartLabelPro                | 学内   | 本人利用       | 185 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 954  | 免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro       | LifeCanvas SmartLabelPro                | 学外   | 本人利用       | 289 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 955  | 破碎機 安井器械 マルチビーズショッカー                | 安井器械 Multi-beads shocker                | 部局内  | 本人利用       | 581 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 955  | 破碎機 安井器械 マルチビーズショッカー                | 安井器械 Multi-beads shocker                | 学内   | 本人利用       | 581 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 955  | 破碎機 安井器械 マルチビーズショッカー                | 安井器械 Multi-beads shocker                | 学外   | 本人利用       | 853 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 956  | UVクロスリンカーFUNA-800                   | フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800              | 部局内  | 本人利用       | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 956  | UVクロスリンカーFUNA-800                   | フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800              | 学内   | 本人利用       | 14 円/ 時間    | 医学系研究科 |
| 956  | UVクロスリンカーFUNA-800                   | フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800              | 学外   | 本人利用       | 264 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 957  | 分注機 Multidrop Combi（1-3F）           | Thermo Scientific Multidrop Combi       | 部局内  | 本人利用       | 969 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 957  | 分注機 Multidrop Combi（1-3F）           | Thermo Scientific Multidrop Combi       | 学内   | 本人利用       | 969 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 957  | 分注機 Multidrop Combi（1-3F）           | Thermo Scientific Multidrop Combi       | 学外   | 本人利用       | 986 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250（1-7F）   | BRANSON SONIFIER 250-Advanced           | 学内   | 出力レベル1-3   | 1,026 円/ 時間 | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                    | メーカー、型式等                      | 利用区分 | 利用形態                     | 利用料金（円：税込）    | 管理部門   |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|---------------|--------|
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)      | BRANSON SONIFIER 250-Advanced | 学内   | 出力レベル4-6                 | 2,058 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)      | BRANSON SONIFIER 250-Advanced | 学内   | 出力レベル7-10                | 3,432 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)      | BRANSON SONIFIER 250-Advanced | 学外   | 出力レベル1-3                 | 1,878 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)      | BRANSON SONIFIER 250-Advanced | 学外   | 出力レベル4-6                 | 2,910 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 958  | ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)      | BRANSON SONIFIER 250-Advanced | 学外   | 出力レベル7-10                | 4,278 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 959  | ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F) | IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N     | 部局内  | 本人利用                     | - 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 959  | ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F) | IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N     | 学内   | 本人利用                     | - 円/ 時間       | 医学系研究科 |
| 959  | ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F) | IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N     | 学外   | 本人利用                     | 851 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 960  | シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)         | TAITEC BR-42FL                | 学内   | 本人利用                     | 63 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 960  | シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)         | TAITEC BR-42FL                | 学外   | 本人利用                     | 915 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 961  | シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)         | TAITEC BR-42FL                | 学内   | 本人利用                     | 63 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 961  | シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)         | TAITEC BR-42FL                | 学外   | 本人利用                     | 915 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 964  | CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)               | JASCO(日本分光) J-805             | 部局内  | 本人利用                     | 935 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 964  | CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)               | JASCO(日本分光) J-805             | 学内   | 本人利用                     | 935 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 964  | CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)               | JASCO(日本分光) J-805             | 学外   | 本人利用                     | 1,456 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 部局内  | 本人利用                     | 1,073 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 部局内  | 本人利用（麻酔器）                | 381 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 部局内  | 本人利用（PCのみ）               | 38 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学内   | 本人利用                     | 1,073 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学内   | 本人利用（麻酔器）                | 381 円/ 時間     | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学内   | 本人利用（PCのみ）               | 38 円/ 時間      | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学外   | 本人利用                     | 4,226 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学外   | 本人利用（麻酔器）                | 3,164 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 965  | X線CT 日立アロカ Latheta LCT200               | 日立アロカ Latheta LCT-200         | 学外   | 本人利用（PCのみ）               | 2,820 円/ 時間   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | パラフィンブロック作製              | 410 円/ ブロック   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | パラフィンブロック作製（再包埋）         | 50 円/ ブロック    | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | パラフィンスライド作製（コーティング無）     | 143 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | パラフィンスライド作製（コーティング有）     | 157 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | 凍結ブロック作製                 | 668 円/ ブロック   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | 凍結スライド作製（コーティング有）        | 417 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | ギ酸脱灰                     | 1,089 円/ ブロック | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | EDTA脱灰                   | 6,600 円/ ブロック | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | HE染色                     | 400 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | EM染色                     | 722 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | PAS染色                    | 416 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | MT染色                     | 1,185 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | 免疫染色(抗原賦活なし)             | 1,623 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | 免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時) | 1,773 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | 免疫染色（DAKO抗原賦活液使用）        | 1,839 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 部局内  | TUNEL                    | 4,020 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | パラフィンブロック作製              | 410 円/ ブロック   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | パラフィンブロック作製（再包埋）         | 50 円/ ブロック    | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | パラフィンスライド作製（コーティング無）     | 143 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | パラフィンスライド作製（コーティング有）     | 157 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | 凍結ブロック作製                 | 668 円/ ブロック   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | 凍結スライド作製（コーティング有）        | 417 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | ギ酸脱灰                     | 1,089 円/ ブロック | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | EDTA脱灰                   | 6,600 円/ ブロック | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | HE染色                     | 400 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | EM染色                     | 722 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | PAS染色                    | 416 円/ スライド   | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | MT染色                     | 1,185 円/ スライド | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                                  |                               | 学内   | 免疫染色(抗原賦活なし)             | 1,623 円/ スライド | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                        | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態                     | 利用料金（円：税込）     | 管理部門   |
|------|-----------------------------|----------|------|--------------------------|----------------|--------|
| 966  | 組織標本作製                      |          | 学内   | 免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時) | 1,773 円/ スライド  | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                      |          | 学内   | 免疫染色（DAKO抗原賦活液使用）        | 1,839 円/ スライド  | 医学系研究科 |
| 966  | 組織標本作製                      |          | 学内   | TUNEL                    | 4,020 円/ スライド  | 医学系研究科 |
| 967  | 個人登録料（BRC医学系；医学系と関連分野）      |          | 部局内  | 個人登録料                    | 1,000 円/ 人/年度  | 医学系研究科 |
| 967  | 個人登録料（BRC医学系；医学系と関連分野）      |          | 学内   | 個人登録料                    | 1,000 円/ 人/年度  | 医学系研究科 |
| 968  | 個人登録料（BRC医学系；学内）            |          | 学内   | 個人登録料                    | 3,000 円/ 人/年度  | 医学系研究科 |
| 969  | 個人登録料（BRC医学系；学外）            |          | 学外   | 個人登録料                    | 20,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 970  | 分室登録料（BRC医学系_病理PF）          |          | 部局内  | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 970  | 分室登録料（BRC医学系_病理PF）          |          | 学内   | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 971  | 分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF） |          | 部局内  | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 971  | 分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF） |          | 学内   | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 971  | 分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF） |          | 学外   | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 972  | 分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）   |          | 部局内  | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 972  | 分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）   |          | 学内   | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 972  | 分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）   |          | 学外   | 分室登録料                    | 10,000 円/ 人/年度 | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウス胚凍結保存                 | 98,814 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | ラット胚凍結保存                 | 190,683 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウス精子凍結保存                | 59,705 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | ラット精子凍結保存                | 134,808 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | 凍結リソース 1 年保管             | 22,397 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウス個体復元(体外受精)            | 162,309 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | ラット個体復元(体外受精)            | 350,409 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウス胚からの個体復元              | 110,056 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 部局内  | ラット胚からの個体復元              | 130,074 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウス胚凍結保存                 | 98,814 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | ラット胚凍結保存                 | 190,683 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウス精子凍結保存                | 59,705 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | ラット精子凍結保存                | 134,808 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | 凍結リソース 1 年保管             | 22,397 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウス個体復元(体外受精)            | 162,309 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | ラット個体復元(体外受精)            | 350,409 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウス胚からの個体復元              | 110,056 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学内   | ラット胚からの個体復元              | 130,074 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | マウス胚凍結保存                 | 98,814 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | ラット胚凍結保存                 | 190,683 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | マウス精子凍結保存                | 59,705 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | ラット精子凍結保存                | 134,808 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | 凍結リソース 1 年保管             | 22,397 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | マウス個体復元(体外受精)            | 162,309 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | ラット個体復元(体外受精)            | 350,409 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | マウス胚からの個体復元              | 110,056 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1090 | 動物実験室                       |          | 学外   | ラット胚からの個体復元              | 130,074 円/ 系統  | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウスゲノム編集iGONAD法          | 18,384 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 部局内  | マウスゲノム編集TAKE法            | 30,839 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 部局内  | ラットゲノム編集iGONAD法          | 47,974 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 部局内  | 病原性微生物検査                 | 35,574 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウスゲノム編集iGONAD法          | 18,384 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 学内   | マウスゲノム編集TAKE法            | 30,839 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 学内   | ラットゲノム編集iGONAD法          | 47,974 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 学内   | 病原性微生物検査                 | 35,574 円/ 系統   | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                       |          | 学外   | マウスゲノム編集iGONAD法          | 18,384 円/ 系統   | 医学系研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                            | メーカー、型式等                                 | 利用区分 | 利用形態                                                | 利用料金（円：税込）   | 管理部門   |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1091 | 動物実験室                           |                                          | 学外   | マウスゲノム編集TAKE法                                       | 30,839 円/ 系統 | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                           |                                          | 学外   | ラットゲノム編集iGONAD法                                     | 47,974 円/ 系統 | 医学系研究科 |
| 1091 | 動物実験室                           |                                          | 学外   | 病原性微生物検査                                            | 35,574 円/ 系統 | 医学系研究科 |
| 045  | 励起用フェムト秒レーザー発生装置                | ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70 | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 045  | 励起用フェムト秒レーザー発生装置                | ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70 | 学外   | 本人利用                                                | 3,263 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 046  | 波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム      | プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム               | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 046  | 波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム      | プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム               | 学外   | 本人利用                                                | 6,813 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 173  | 超精密生体分子分析装置                     |                                          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 173  | 超精密生体分子分析装置                     |                                          | 学外   | 本人利用                                                | 2,294 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 174  | 生体機能画像解析装置                      | Leica Microsystems                       | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 174  | 生体機能画像解析装置                      | Leica Microsystems                       | 学外   | 本人利用                                                | 2,179 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 175  | 生体適合デバイス特性測定装置                  | セレバス128chシステム                            | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 175  | 生体適合デバイス特性測定装置                  | セレバス128chシステム                            | 学外   | 本人利用                                                | 2,623 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 176  | 硬組織三次元形態解析装置                    |                                          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 176  | 硬組織三次元形態解析装置                    |                                          | 学外   | 本人利用                                                | 3,880 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 177  | 多波長画像解析装置                       | フリアーシステムズ SC4000-YMR                     | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 177  | 多波長画像解析装置                       | フリアーシステムズ SC4000-YMR                     | 学外   | 本人利用                                                | 2,235 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 179  | 生体モデル分析装置                       |                                          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 179  | 生体モデル分析装置                       |                                          | 学外   | 本人利用                                                | 1,830 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 180  | 神経細胞活動記録解析装置                    |                                          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 180  | 神経細胞活動記録解析装置                    |                                          | 学外   | 本人利用                                                | 1,840 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 181  | 生体電気現象解析処理装置                    | ソーラトロン                                   | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 181  | 生体電気現象解析処理装置                    | ソーラトロン                                   | 学外   | 本人利用                                                | 2,053 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 183  | マウス・ラット自動飼育装置システム               | KIS-160WTU                               | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 183  | マウス・ラット自動飼育装置システム               | KIS-160WTU                               | 学外   | 本人利用                                                | 2,190 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 198  | 超解像レーザー顕微鏡                      | Leica Microsystems TCS SP8 STED          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 198  | 超解像レーザー顕微鏡                      | Leica Microsystems TCS SP8 STED          | 学外   | 本人利用                                                | 6,059 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 198  | 超解像レーザー顕微鏡                      | Leica Microsystems TCS SP8 STED          | 学内   | 高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時 | 1,914 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 198  | 超解像レーザー顕微鏡                      | Leica Microsystems TCS SP8 STED          | 学外   | 高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時 | 5,810 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学外   | 本人利用                                                | 2,879 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学内   | 超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学内)             | 1,914 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学内   | 超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学外)             | 5,810 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学外   | 超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学内)             | 1,914 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 199  | 高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム | A1RMP-MR（ニコン）                            | 学外   | 超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学外)             | 5,810 円/ 1時間 | 医工学研究科 |
| 285  | 小動物用磁気共鳴イメージングシステム              | Bruker BioSpin ICON 1T                   | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 285  | 小動物用磁気共鳴イメージングシステム              | Bruker BioSpin ICON 1T                   | 学外   | 本人利用                                                | 7,015 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 286  | 立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置             | （伊）ESAOTE社製 G-scan brio                  | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 286  | 立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置             | （伊）ESAOTE社製 G-scan brio                  | 学外   | 本人利用                                                | 6,560 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 288  | 三次元動作分析装置 本体                    | アニマ(株)製 MA-8000                          | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 288  | 三次元動作分析装置 本体                    | アニマ(株)製 MA-8000                          | 学外   | 本人利用                                                | 3,500 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 289  | ニューロモジュレーションシステム                | Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2 | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 289  | ニューロモジュレーションシステム                | Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2 | 学外   | 本人利用                                                | 2,933 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 290  | 高精度エネルギー代謝測定システム                | （有）アールシステム製 ARCO-2000                    | 学内   | 本人利用                                                | 1,758 円/ 時間  | 医工学研究科 |
| 290  | 高精度エネルギー代謝測定システム                | （有）アールシステム製 ARCO-2000                    | 学外   | 本人利用                                                | 2,507 円/ 時間  | 医工学研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                            | メーカー、型式等                                             | 利用区分 | 利用形態              | 利用料金（円：税込）   | 管理部門          |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|---------------|
| 657  | 赤外イメージングシステム                    | (米) サーマフィッシャーサイエンティ<br>フィック社製 Nicolet iN10 MX-1      | 学内   | 本人利用              | 7,045 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 728  | 707型超速心機                        | (米)ヘ` ックマンコルター社製 Optima XE-90                        | 学内   | 本人利用              | 1,680 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1048 | PIPS                            | gatan                                                | 学内   | 本人利用              | 1,166 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1049 | AFM                             | 日立ハイテック                                              | 学内   | 本人利用              | 1,085 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1050 | 段差計                             | Bruker                                               | 学内   | 本人利用              | 1,062 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1051 | エアープラスト                         | ニッチュー                                                | 学内   | 本人利用              | 1,328 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1052 | XRF                             | Rigaku                                               | 学内   | 本人利用              | 8,223 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1053 | FE-SEM                          | 日立製作所                                                | 学内   | 本人利用              | 2,945 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1079 | Zetasizer Ultra (RED)           | Malvern Panalytical                                  | 部局内  | 本人利用              | 1,732 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 1079 | Zetasizer Ultra (RED)           | Malvern Panalytical                                  | 学内   | 本人利用              | 3,476 円/ 時間  | 学際科学フロンティア研究所 |
| 008  | 高分解能CTスキャンシステム                  | コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置<br>ScanXmate-D160TSS105／11000 外 | 部局内  | 本人利用              | 12,048 円/ 時間 | 学術資源研究公開センター  |
| 008  | 高分解能CTスキャンシステム                  | コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置<br>ScanXmate-D160TSS105／11000 外 | 学内   | 本人利用              | 12,048 円/ 時間 | 学術資源研究公開センター  |
| 008  | 高分解能CTスキャンシステム                  | コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置<br>ScanXmate-D160TSS105／11000 外 | 学外   | 本人利用              | 21,838 円/ 時間 | 学術資源研究公開センター  |
| 743  | 卓上走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製 JCM-7000(EDS、ステージナビ<br>ゲーションシステム含む)           | 部局内  | 本人利用              | 831 円/ 時間    | 学術資源研究公開センター  |
| 743  | 卓上走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製 JCM-7000(EDS、ステージナビ<br>ゲーションシステム含む)           | 学内   | 本人利用              | 831 円/ 時間    | 学術資源研究公開センター  |
| 743  | 卓上走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製 JCM-7000(EDS、ステージナビ<br>ゲーションシステム含む)           | 学外   | 本人利用              | 1,388 円/ 時間  | 学術資源研究公開センター  |
| 294  | 分析走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製 JSM-6610A(OIM結晶方位解<br>析装置含む)                  | 学内   | 本人利用              | 127 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 294  | 分析走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製 JSM-6610A(OIM結晶方位解<br>析装置含む)                  | 学外   | 本人利用              | 5,351 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 526  | 分析走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製JSM-IT200(A)                                   | 学内   | 本人利用              | 1,397 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 526  | 分析走査電子顕微鏡                       | 日本電子㈱製JSM-IT200(A)                                   | 学外   | 本人利用              | 2,808 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 544  | 赤外線加熱合成炉                        | クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M                               | 学内   | 本人利用              | 857 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 544  | 赤外線加熱合成炉                        | クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M                               | 学外   | 本人利用              | 1,072 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 545  | 赤外線加熱単結晶育成装置                    | キャノンマシナリー SC-K15HD                                   | 学内   | 本人利用              | 739 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 545  | 赤外線加熱単結晶育成装置                    | キャノンマシナリー SC-K15HD                                   | 学外   | 本人利用              | 1,794 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 546  | 赤外線加熱単結晶育成装置（整備品）               | キャノンマシナリー SC II -EDH-KS                              | 学内   | 本人利用              | 739 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 546  | 赤外線加熱単結晶育成装置（整備品）               | キャノンマシナリー SC II -EDH-KS                              | 学外   | 本人利用              | 1,601 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 615  | 強力X線粉末構造解析装置                    | リガク RINT-2500LAUE                                    | 学内   | 本人利用              | 488 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 615  | 強力X線粉末構造解析装置                    | リガク RINT-2500LAUE                                    | 学外   | 本人利用              | 1,691 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 615  | 強力X線粉末構造解析装置                    | リガク RINT-2500LAUE                                    | 学内   | 低温X線粉末構造解析用冷凍機    | 87 円/ 時間     | 金属材料研究所       |
| 615  | 強力X線粉末構造解析装置                    | リガク RINT-2500LAUE                                    | 学外   | 低温X線粉末構造解析用冷凍機    | 2,378 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 616  | 単結晶試料方位確認装置（ラウエ）                | マックスサイエンス M03XHF-E                                   | 学内   | 本人利用              | 189 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 616  | 単結晶試料方位確認装置（ラウエ）                | マックスサイエンス M03XHF-E                                   | 学外   | 本人利用              | 190 円/ 時間    | 金属材料研究所       |
| 637  | 熱拡散測定装置                         | Netzsch・LFA467                                       | 学内   | 本人利用              | 2,425 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 637  | 熱拡散測定装置                         | Netzsch・LFA467                                       | 学外   | 本人利用              | 6,468 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 638  | ナノインデント                         | 東陽テクニカ・G200                                          | 学内   | 本人利用              | 2,194 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 638  | ナノインデント                         | 東陽テクニカ・G200                                          | 学外   | 本人利用              | 8,547 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 639  | 集束イオンビーム加工観察装置                  | 日立ハイテック・FB2100                                       | 学内   | 本人利用              | 6,083 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 639  | 集束イオンビーム加工観察装置                  | 日立ハイテック・FB2100                                       | 学外   | 本人利用              | 8,834 円/ 時間  | 金属材料研究所       |
| 695  | 三次元アトムプローブ測定データ用解析<br>ワークステーション | デル・テクノロジーズ㈱ワークステーション<br>Precision 7920 タワー XCTO ベース  | 学内   | 本人利用              | 11,280 円/ 日  | 金属材料研究所       |
| 695  | 三次元アトムプローブ測定データ用解析<br>ワークステーション | デル・テクノロジーズ㈱ワークステーション<br>Precision 7920 タワー XCTO ベース  | 学内   | 技術指導料：解析ソフト使用法の指導 | 9,240 円/ 回   | 金属材料研究所       |
| 763  | ワイヤ放電加工機                        | ブラザー工業HS300                                          | 学内   | 本人利用              | 1,753 円/ 日   | 金属材料研究所       |
| 763  | ワイヤ放電加工機                        | ブラザー工業HS300                                          | 学外   | 本人利用              | 3,157 円/ 日   | 金属材料研究所       |
| 763  | ワイヤ放電加工機                        | ブラザー工業HS300                                          | 学内   | 委託利用              | 16,848 円/ 日  | 金属材料研究所       |
| 763  | ワイヤ放電加工機                        | ブラザー工業HS300                                          | 学外   | 委託利用              | 18,252 円/ 日  | 金属材料研究所       |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置                  | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion              | 学内   | 本人利用              | 3,536 円/ 時間  | 工学研究科         |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置                  | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion              | 学外   | 本人利用              | 4,717 円/ 時間  | 工学研究科         |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置                  | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion              | 部局内  | 委託利用              | 6,889 円/ 時間  | 工学研究科         |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置                  | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion              | 学内   | 委託利用              | 6,889 円/ 時間  | 工学研究科         |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置                  | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion              | 学外   | 委託利用              | 8,071 円/ 時間  | 工学研究科         |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                | メーカー、型式等                                | 利用区分 | 利用形態        | 利用料金（円：税込）   | 管理部門             |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------|-------------|--------------|------------------|
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | バイアル（蓋付）    | 141 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | バイアル（蓋付）    | 141 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | バイアル（蓋付）    | 141 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | メンブレンフィルター  | 369 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 1000μLチップ   | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 200μLチップ    | 8 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 5mLシリンジ     | 30 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 5mLマイクロチューブ | 21 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 10mLメスピベット  | 36 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 部局内  | 10μLチップ     | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | メンブレンフィルター  | 369 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 1000μLチップ   | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 200μLチップ    | 8 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 5mLシリンジ     | 30 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 5mLマイクロチューブ | 21 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 10mLメスピベット  | 36 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学内   | 10μLチップ     | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | メンブレンフィルター  | 369 円/ 個     | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 1000μLチップ   | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 200μLチップ    | 8 円/ 本       | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 5mLシリンジ     | 30 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 5mLマイクロチューブ | 21 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 10mLメスピベット  | 36 円/ 本      | 工学研究科            |
| 655  | イオンクロマトグラフ分析装置      | (米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion | 学外   | 10μLチップ     | 9 円/ 本       | 工学研究科            |
| 255  | デジタル電動サーボプレス        | (株)アマダ製 SDE2025SF                       | 学内   | 本人利用        | 6,930 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 255  | デジタル電動サーボプレス        | (株)アマダ製 SDE2025SF                       | 学外   | 本人利用        | 7,298 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 732  | 600MHz NMR(固体・液体兼用) | 日本電子(株)製 JNM-ECZL600G                   | 学外   | 本人利用        | 46,169 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 732  | 600MHz NMR(固体・液体兼用) | 日本電子(株)製 JNM-ECZL600G                   | 学外   | 委託利用        | 46,169 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 733  | 400MHz NMR(溶液・固体兼用) | 日本電子(株)製 JNM-ECZL400G                   | 学外   | 本人利用        | 27,519 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 733  | 400MHz NMR(溶液・固体兼用) | 日本電子(株)製 JNM-ECZL400G                   | 学外   | 委託利用        | 27,519 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 734  | 300MHz NMR(固体用)     | 日本電子(株)製 JNM-ECZ300R                    | 学外   | 本人利用        | 34,788 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 734  | 300MHz NMR(固体用)     | 日本電子(株)製 JNM-ECZ300R                    | 学外   | 委託利用        | 34,788 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 756  | 遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム   | 日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)                 | 学内   | 本人利用        | 3,213 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 756  | 遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム   | 日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)                 | 学外   | 本人利用        | 13,839 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 757  | 精密イッポ リンゲ システム      | (米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C           | 学内   | 本人利用        | 4,293 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 757  | 精密イッポ リンゲ システム      | (米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C           | 学外   | 本人利用        | 13,644 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 部局内  | 本人利用        | 5,313 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 学内   | 本人利用        | 5,313 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 部局内  | 技術指導料       | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 学内   | 技術指導料       | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 部局内  | 施設使用料       | 5,313 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 893  | スパッタ装置              | (株)アルバック製 ACS-4000-TC1                  | 学内   | 施設使用料       | 5,313 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 部局内  | 本人利用        | 5,786 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 部局内  | 技術指導料       | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 部局内  | 施設使用料       | 5,890 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 学内   | 本人利用        | 5,786 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 学内   | 技術指導料       | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 894  | 表面構造解析装置            | ブルカージャパン MultiMode 8                    | 学内   | 施設使用料       | 5,890 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム    | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F         | 部局内  | 本人利用        | 8,498 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム    | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F         | 学内   | 本人利用        | 8,498 円/ 時間  | 工学研究科（マテリアル・開発系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                         | メーカー、型式等                                    | 利用区分 | 利用形態                                       | 利用料金（円：税込）  | 管理部門             |
|------|------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム             | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F             | 学外   | 本人利用                                       | 8,498 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム             | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F             | 部局内  | 委託利用                                       | 8,410 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム             | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F             | 学内   | 委託利用                                       | 8,498 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 1009 | FIB/SEM/STEMシステム             | 日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F             | 学外   | 委託利用                                       | 8,498 円/ 時間 | 工学研究科（マテリアル・開発系） |
| 275  | 多機能薄膜X線回折装置 D8DISCOVER-TM ー式 | (独)ブ ルーアー・エレクトロニクス社製 D8DISCOVER-TM          | 学内   | 本人利用                                       | - 円/ 時間     | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 745  | タンパク質精製クロマトグラフィー             | (米)バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社製 NGC F100               | 学外   | 本人利用                                       | 6,242 円/ 日  | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 746  | バイオシェーカー                     | タイテック株式会社製バイオシェーカー G・BR200                  | 学外   | 本人利用                                       | 4,268 円/ 日  | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 889  | CDスペクトル測定装置                  | 日本分光 J-820 TU                               | 部局内  | 本人利用                                       | 1,039 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 889  | CDスペクトル測定装置                  | 日本分光 J-820 TU                               | 学内   | 本人利用                                       | 1,039 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 889  | CDスペクトル測定装置                  | 日本分光 J-820 TU                               | 学外   | 本人利用                                       | 2,210 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 890  | 次世代シーケンサー                    | イルミナ MiSeq                                  | 学外   | 本人利用                                       | 33,648 円/ 日 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 891  | マルチプレートリーダー                  | BIO TEK SynergyH4                           | 部局内  | 本人利用                                       | 3,465 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 891  | マルチプレートリーダー                  | BIO TEK SynergyH4                           | 学内   | 本人利用                                       | 6,930 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 891  | マルチプレートリーダー                  | BIO TEK SynergyH4                           | 学外   | 本人利用                                       | 15,765 円/ 日 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 892  | 高速液体クロマトグラフィー                | ギルソン GX-241                                 | 学外   | 本人利用                                       | 5,679 円/ 日  | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 1026 | リアルタイムPCR装置                  | Bio-Rad Laboratories                        | 部局内  | 本人利用                                       | 2,079 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 1026 | リアルタイムPCR装置                  | Bio-Rad Laboratories                        | 学内   | 本人利用                                       | 2,079 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 1026 | リアルタイムPCR装置                  | Bio-Rad Laboratories                        | 学外   | 本人利用                                       | 3,855 円/ 時間 | 工学研究科（化学・バイオ系）   |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学内   | 本人利用                                       | 28,875 円/ 日 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学外   | 本人利用                                       | 85,194 円/ 日 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学内   | 技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等 | 3,802 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学内   | 技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等             | 5,850 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学外   | 技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等 | 3,802 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 540  | ダイナミترون加速器装置                | Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型               | 学外   | 技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等             | 5,850 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学内   | 本人利用                                       | 28,875 円/ 日 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学外   | 本人利用                                       | 59,108 円/ 日 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学内   | 技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等 | 3,802 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学内   | 技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等             | 5,850 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学外   | 技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等 | 3,802 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 701  | タンデムベレトロン加速器                 | (米)National Electronics Corporation製、3SDH-2 | 学外   | 技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等             | 5,850 円/ 時間 | 工学研究科（機械・知能系）    |
| 196  | 実変動風荷重載荷装置                   |                                             | 学内   | 本人利用                                       | 32,819 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系）    |
| 196  | 実変動風荷重載荷装置                   |                                             | 学外   | 本人利用                                       | 43,968 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系）    |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名              | メーカー、型式等              | 利用区分 | 利用形態                      | 利用料金（円：税込）   | 管理部門          |
|------|-------------------|-----------------------|------|---------------------------|--------------|---------------|
| 238  | 10MN大型構造物性能評価システム | ㈱島津製作所製 UH-C10MNX     | 学内   | 本人利用                      | 47,355 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 238  | 10MN大型構造物性能評価システム | ㈱島津製作所製 UH-C10MNX     | 学外   | 本人利用                      | 131,839 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | 本人利用                      | 2,816 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | 本人利用                      | 5,420 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | 委託利用                      | 2,816 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | 委託利用                      | 5,420 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | 技術指導料                     | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | コンプレッソメーター（φ50）           | 140 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | コンプレッソメーター（φ100）          | 119 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | 動ひずみ計                     | 143 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学内   | 計測ソフトウェア                  | 78 円/ 時間     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | 技術指導料                     | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | コンプレッソメーター（φ50）           | 308 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | コンプレッソメーター（φ100）          | 262 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | 動ひずみ計                     | 316 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 266  | 1000kN油圧万能試験機     | ㈱東京試験機製 YU-1000SIV    | 学外   | 計測ソフトウェア                  | 126 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 269  | 1000kN万能試験機       | ㈱前川試験機製作所製MRA-100-F2  | 学内   | 本人利用                      | 20,790 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 269  | 1000kN万能試験機       | ㈱前川試験機製作所製MRA-100-F2  | 学外   | 本人利用                      | 29,141 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 273  | 2000kN圧縮試験機       | ㈱前川試験製作所製 ACA-200A-F1 | 学内   | 本人利用                      | 20,790 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 273  | 2000kN圧縮試験機       | ㈱前川試験製作所製 ACA-200A-F1 | 学外   | 本人利用                      | 26,835 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学内   | 本人利用                      | 33,388 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学外   | 本人利用                      | 218,188 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学内   | 委託利用                      | 33,388 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学外   | 委託利用                      | 218,188 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学内   | 技術指導料：載荷システム（振動台）の稼働に伴う運転 | 173,250 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学内   | 計測補助：計測器等の設置補助（1人）        | 9,009 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学内   | 大型重量試験対象物等の保管             | 27,286 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学外   | 技術指導料：載荷システム（振動台）の稼働に伴う運転 | 173,250 円/ 日 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学外   | 計測補助：計測器等の設置補助（1人）        | 9,009 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 710  | 実荷重多点載荷システム       | 三菱重工業株式会社             | 学外   | 大型重量試験対象物等の保管             | 27,286 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学内   | 本人利用                      | 2,907 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学外   | 本人利用                      | 3,767 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学内   | 委託利用                      | 2,907 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学外   | 委託利用                      | 3,767 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学内   | 技術指導料                     | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学内   | 動ひずみ計                     | 143 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機       | インストロン 5900R          | 学内   | 計測ソフトウェア                  | 78 円/ 時間     | 工学研究科（人間・環境系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                 | メーカー、型式等                                          | 利用区分 | 利用形態       | 利用料金（円：税込）   | 管理部門          |
|------|----------------------|---------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 711  | 30kN万能材料試験機          | インストロン 5900R                                      | 学外   | 技術指導料      | 11,550 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機          | インストロン 5900R                                      | 学外   | 動ひずみ計      | 316 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 711  | 30kN万能材料試験機          | インストロン 5900R                                      | 学外   | 計測ソフトウェア   | 126 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学内   | 本人利用       | 4,035 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学外   | 本人利用       | 4,118 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学内   | 委託利用       | 4,035 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学外   | 委託利用       | 4,118 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学内   | 技術指導料      | 3,465 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学内   | 動ひずみ計      | 143 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学内   | 計測ソフトウェア   | 78 円/ 時間     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学外   | 技術指導料      | 3,465 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学外   | 動ひずみ計      | 316 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 712  | 2000kN圧縮試験装置         | 前川試験機製作所                                          | 学外   | 計測ソフトウェア   | 126 円/ 時間    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 758  | 誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS) | Agilent ICP-MS8800                                | 学内   | 本人利用       | 10,972 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 758  | 誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS) | Agilent ICP-MS8800                                | 学外   | 本人利用       | 16,483 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 部局内  | 委託利用       | 18,980 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 学内   | 委託利用       | 18,980 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 学外   | 委託利用       | 23,966 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 部局内  | 分解前処理      | 300 円/ 処理数   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 学内   | 分解前処理      | 300 円/ 処理数   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 学外   | 分解前処理      | 300 円/ 処理数   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 776  | 窒素・りん分析装置            | QuAAtro39                                         | 部局内  | ラボ用オートクレーブ | 4,167 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | 本人利用       | 16,978 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学内   | 委託利用       | 8,883 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | 委託利用       | 8,883 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学外   | 委託利用       | 12,480 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | 燃焼管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | 還元管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | 吸収管        | 17,787 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 部局内  | Oリング       | 1,027 円/ 個   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学内   | 燃焼管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学内   | 還元管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学内   | 吸収管        | 17,787 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学内   | Oリング       | 1,027 円/ 個   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学外   | 燃焼管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学外   | 還元管        | 48,741 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学外   | 吸収管        | 17,787 円/ 本  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 895  | 炭素・窒素安定同位体比質量分析装置    | Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage | 学外   | Oリング       | 1,027 円/ 個   | 工学研究科（人間・環境系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名        | メーカー、型式等              | 利用区分 | 利用形態      | 利用料金（円：税込）   | 管理部門          |
|------|-------------|-----------------------|------|-----------|--------------|---------------|
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 部局内  | 本人利用      | 3,904 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 学内   | 本人利用      | 3,904 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 部局内  | 委託利用      | 5,233 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 学内   | 委託利用      | 5,233 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 学外   | 委託利用      | 10,676 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 部局内  | サンプルポート   | 138 円/ 個     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 学内   | サンプルポート   | 138 円/ 個     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 896  | 全有機体炭素計（固体） | 島津製作所 TOC-L、SSM-5000A | 学外   | サンプルポート   | 138 円/ 個     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 部局内  | 本人利用      | 3,922 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学内   | 本人利用      | 3,922 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 部局内  | 委託利用      | 4,587 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学内   | 委託利用      | 4,587 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学外   | 委託利用      | 9,311 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 部局内  | 200μLチップ  | 8 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 部局内  | 1000μLチップ | 9 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 部局内  | 40mLバイアル  | 118 円/ 本     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学内   | 200μLチップ  | 8 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学内   | 1000μLチップ | 9 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学内   | 40mLバイアル  | 118 円/ 本     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学外   | 200μLチップ  | 8 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学外   | 1000μLチップ | 9 円/ 本       | 工学研究科（人間・環境系） |
| 897  | 全有機体炭素計（液体） | 島津製作所 TOC-L、ASI-L     | 学外   | 40mLバイアル  | 118 円/ 本     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | 委託利用      | 1,481 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | 委託利用      | 1,481 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学外   | 委託利用      | 4,257 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | 普通紙       | 184 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | 光沢紙       | 889 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | クロス（布）    | 2,425 円/ m   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | A0普通紙     | 231 円/ 枚     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | A0光沢紙     | 1,155 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 部局内  | A0クロス（布）  | 2,910 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | 普通紙       | 184 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | 光沢紙       | 889 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | クロス（布）    | 2,425 円/ m   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | A0普通紙     | 231 円/ 枚     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | A0光沢紙     | 1,155 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学内   | A0クロス（布）  | 2,910 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ      | Canon iPF750          | 学外   | 普通紙       | 184 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                        | メーカー、型式等                                               | 利用区分 | 利用形態     | 利用料金（円：税込）   | 管理部門          |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 898  | 大判プリンタ                      | Canon iPF750                                           | 学外   | 光沢紙      | 889 円/ m     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ                      | Canon iPF750                                           | 学外   | クロス（布）   | 2,425 円/ m   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ                      | Canon iPF750                                           | 学外   | A0普通紙    | 231 円/ 枚     | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ                      | Canon iPF750                                           | 学外   | A0光沢紙    | 1,155 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 898  | 大判プリンタ                      | Canon iPF750                                           | 学外   | A0クロス（布） | 2,910 円/ 枚   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 899  | 粒度分布測定装置（乾式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 本人利用     | 4,756 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 899  | 粒度分布測定装置（乾式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 本人利用     | 4,756 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 899  | 粒度分布測定装置（乾式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 委託利用     | 6,749 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 899  | 粒度分布測定装置（乾式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 委託利用     | 6,749 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 899  | 粒度分布測定装置（乾式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学外   | 委託利用     | 17,316 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 本人利用     | 6,163 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 本人利用     | 6,163 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 委託利用     | 6,828 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 委託利用     | 6,828 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学外   | 委託利用     | 17,395 円/ 時間 | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 界面活性剤    | 318 円/ mL    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | ポリスボイト   | 11 円/ 本      | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 部局内  | 分散助剤     | 28 円/ 0.1L   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 界面活性剤    | 318 円/ mL    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | ポリスボイト   | 11 円/ 本      | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学内   | 分散助剤     | 28 円/ 0.1L   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学外   | 界面活性剤    | 318 円/ mL    | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学外   | ポリスボイト   | 11 円/ 本      | 工学研究科（人間・環境系） |
| 900  | 粒度分布測定装置（湿式）                | Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000              | 学外   | 分散助剤     | 28 円/ 0.1L   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 部局内  | 本人利用     | 3,841 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学内   | 本人利用     | 3,841 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学外   | 本人利用     | 5,449 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 部局内  | 委託利用     | 3,841 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学内   | 委託利用     | 3,841 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学外   | 委託利用     | 5,449 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 部局内  | 技術指導料    | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学内   | 技術指導料    | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 901  | 油圧ジャッキシステム                  | オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB                      | 学外   | 技術指導料    | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系） |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備） | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 部局内  | 本人利用     | 6,457 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備） | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学内   | 本人利用     | 6,457 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系） |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備） | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学外   | 本人利用     | 11,890 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                          | メーカー、型式等                                               | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）   | 管理部門                |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------------|
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 部局内  | 委託利用  | 6,457 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学内   | 委託利用  | 6,457 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学外   | 委託利用  | 11,890 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 部局内  | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学内   | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 902  | データ記録システム（データロガーおよびオプション設備）   | 東京測器研究所 TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス）、SDP-300（変位計） | 学外   | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 部局内  | 本人利用  | 8,879 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学内   | 本人利用  | 8,879 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学外   | 本人利用  | 14,848 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 部局内  | 委託利用  | 8,879 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学内   | 委託利用  | 8,879 円/ 日   | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学外   | 委託利用  | 14,848 円/ 日  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 部局内  | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 部局内  | 動ひずみ計 | 180 円/ 日     | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学内   | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学内   | 動ひずみ計 | 180 円/ 日     | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学外   | 技術指導料 | 2,310 円/ 時間  | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 903  | 加力制御システム（自動制御油圧ポンプおよびオプション設備） | 理研機器 MP-12ALS-S13                                      | 学外   | 動ひずみ計 | 352 円/ 日     | 工学研究科（人間・環境系）       |
| 381  | 超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式            | (米)カンタム・デザイン社製, MPMS3                                  | 学内   | 本人利用  | 15,026 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 381  | 超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式            | (米)カンタム・デザイン社製, MPMS3                                  | 学外   | 本人利用  | 43,141 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 382  | 高温度領域粉末微小磁化測定装置               | (米)カンタム・デザイン社製, MPMS-XL                                | 学内   | 本人利用  | 35,380 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 382  | 高温度領域粉末微小磁化測定装置               | (米)カンタム・デザイン社製, MPMS-XL                                | 学外   | 本人利用  | 52,674 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 383  | 物理特性測定システム                    | (米)カンタム・デザイン社製, PPMS                                   | 学内   | 本人利用  | 16,920 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 383  | 物理特性測定システム                    | (米)カンタム・デザイン社製, PPMS                                   | 学外   | 本人利用  | 34,100 円/ 日  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 384  | Helios600i FIB/SEMデューアビームシステム | (米)FEI社製 FEI Helios600i                                | 学内   | 本人利用  | 3,227 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 384  | Helios600i FIB/SEMデューアビームシステム | (米)FEI社製 FEI Helios600i                                | 学外   | 本人利用  | 76,378 円/ 時間 | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 385  | AFM                           | (株)アライムテック/ロジック製                                       | 学内   | 本人利用  | 1,315 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 385  | AFM                           | (株)アライムテック/ロジック製                                       | 学外   | 本人利用  | 6,384 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 386  | インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane     | (株)リガク製 ATX/in-plane                                   | 学内   | 本人利用  | 2,808 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 386  | インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane     | (株)リガク製 ATX/in-plane                                   | 学外   | 本人利用  | 3,154 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 397  | 振動試料型磁力計 BHV-50HM             | 理研電子(株) BHV-50HM                                       | 学内   | 本人利用  | 2,259 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 397  | 振動試料型磁力計 BHV-50HM             | 理研電子(株) BHV-50HM                                       | 学外   | 本人利用  | 3,754 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 398  | 振動試料型磁力計 VSM-P7               | 東英工業(株) VSM-P7                                         | 学内   | 本人利用  | 2,129 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 398  | 振動試料型磁力計 VSM-P7               | 東英工業(株) VSM-P7                                         | 学外   | 本人利用  | 25,595 円/ 時間 | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 399  | 磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG     | (株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG                              | 学内   | 本人利用  | 9,170 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                 | メーカー、型式等                       | 利用区分 | 利用形態              | 利用料金（円：税込）    | 管理部署                |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|---------------|---------------------|
| 399  | 磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG            | (株) 玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG     | 学外   | 本人利用              | 11,920 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 400  | バルク試料用磁気異方性トルク磁力計                    | 自作                             | 学内   | 本人利用              | 2,129 円/ 時間   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 400  | バルク試料用磁気異方性トルク磁力計                    | 自作                             | 学外   | 本人利用              | 6,407 円/ 時間   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 401  | 電子スピン共鳴測定システム E-500                  | 自作                             | 学内   | 本人利用              | 5,952 円/ 時間   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 401  | 電子スピン共鳴測定システム E-500                  | 自作                             | 学外   | 本人利用              | 14,807 円/ 時間  | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 402  | インラインスパッタリング装置 C3010                 | 自作                             | 学内   | 本人利用              | 6,544 円/ 時間   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 402  | インラインスパッタリング装置 C3010                 | 自作                             | 学外   | 本人利用              | 8,498 円/ 時間   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 406  | 超高周波透磁率測定装置                          | 凌和電子(株)製 PMM-9G1               | 学内   | 本人利用              | 3,465 円/ 日    | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 406  | 超高周波透磁率測定装置                          | 凌和電子(株)製 PMM-9G1               | 学外   | 本人利用              | 39,516 円/ 日   | 工学研究科（電子情報システム・応物系） |
| 130  | 透過型電子顕微鏡（FE-TEM）                     | 日本電子 JEM-2100F                 | 学内   | 本人利用              | 1,155 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 130  | 透過型電子顕微鏡（FE-TEM）                     | 日本電子 JEM-2100F                 | 学外   | 本人利用              | 10,779 円/ 時間  | 工学研究科（本部）           |
| 131  | 走査型電子顕微鏡・結晶方位解析（FE-SEM/EBSD）         | 日本電子 JSM-7100F                 | 学内   | 本人利用              | 924 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 131  | 走査型電子顕微鏡・結晶方位解析（FE-SEM/EBSD）         | 日本電子 JSM-7100F                 | 学外   | 本人利用              | 6,436 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 268  | 走査型プローブ顕微鏡システム                       | エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNaviReal | 学内   | 本人利用              | 924 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 268  | 走査型プローブ顕微鏡システム                       | エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNaviReal | 学外   | 本人利用              | 4,487 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 541  | ガスクロマトグラフ質量分析計（Agilent 6890N, 5975C） | Agilent 6890N, 5975C           | 学外   | 委託利用              | 30,228 円/ 日   | 工学研究科（本部）           |
| 541  | ガスクロマトグラフ質量分析計（Agilent 6890N, 5975C） | Agilent 6890N, 5975C           | 学外   | 定性分析              | 8,360 円/ 測定数  | 工学研究科（本部）           |
| 541  | ガスクロマトグラフ質量分析計（Agilent 6890N, 5975C） | Agilent 6890N, 5975C           | 学外   | 定量分析              | 14,212 円/ 測定数 | 工学研究科（本部）           |
| 542  | 二重収束質量分析計                            | 日本電子 JMS-700                   | 学外   | 委託利用              | 2,373 円/ 測定数  | 工学研究科（本部）           |
| 542  | 二重収束質量分析計                            | 日本電子 JMS-700                   | 学外   | EI, 低分解能          | 5,896 円/ 測定数  | 工学研究科（本部）           |
| 542  | 二重収束質量分析計                            | 日本電子 JMS-700                   | 学外   | EI, 高分解能          | 11,792 円/ 測定数 | 工学研究科（本部）           |
| 542  | 二重収束質量分析計                            | 日本電子 JMS-700                   | 学外   | FAB, 低分解能         | 7,148 円/ 測定数  | 工学研究科（本部）           |
| 542  | 二重収束質量分析計                            | 日本電子 JMS-700                   | 学外   | FAB, 高分解能         | 14,296 円/ 測定数 | 工学研究科（本部）           |
| 702  | 電顕用イオンミリング加工装置                       | 日本電子(株)製、GATAN PIPS691         | 学内   | 本人利用              | 977 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 702  | 電顕用イオンミリング加工装置                       | 日本電子(株)製、GATAN PIPS691         | 学外   | 本人利用              | 2,748 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 1010 | 赤外顕微イメージングシステム                       | 日本分光 FT/IR 6300、IRT7000        | 学外   | 本人利用              | 13,140 円/ 時間  | 工学研究科（本部）           |
| 1011 | 微小部蛍光X線分析装置                          | Bruker M4 TORNADO+ S26         | 学外   | 本人利用              | 16,690 円/ 時間  | 工学研究科（本部）           |
| 1010 | 赤外顕微イメージングシステム                       | 日本分光 FT/IR 6300、IRT7000        | 学外   | 委託利用              | 16,099 円/ 時間  | 工学研究科（本部）           |
| 1011 | 微小部蛍光X線分析装置                          | Bruker M4 TORNADO+ S26         | 学外   | 委託利用              | 19,765 円/ 時間  | 工学研究科（本部）           |
| 1010 | 赤外顕微イメージングシステム                       | 日本分光 FT/IR 6300、IRT7000        | 学外   | 技術指導料             | 3,074 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 1010 | 赤外顕微イメージングシステム                       | 日本分光 FT/IR 6300、IRT7000        | 学外   | KB r プレート（小）      | 288 円/ サンプル   | 工学研究科（本部）           |
| 1010 | 赤外顕微イメージングシステム                       | 日本分光 FT/IR 6300、IRT7000        | 学外   | KB r プレート（大）      | 577 円/ サンプル   | 工学研究科（本部）           |
| 1011 | 微小部蛍光X線分析装置                          | Bruker M4 TORNADO+ S26         | 学外   | 操作講習              | 3,354 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 1011 | 微小部蛍光X線分析装置                          | Bruker M4 TORNADO+ S26         | 学外   | 加圧成型用消耗品          | 231 円/ サンプル   | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | 委託利用              | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 学内   | 委託利用              | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業  | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_石英ガラスバーナー作業     | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ガラス旋盤_興_KK1000  | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516 | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_電気炉_OEL         | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_マッフル炉_FP        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ドラフトチャンバー_GX    | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ガラス切断機          | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ガラス摺合せ加工        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_手工具・電動工具作業      | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_仕上・研磨作業         | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_組立作業            | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_ろう付け・溶接作業       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_洗浄作業            | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 部局内  | ガ_設計・CAD作業        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部）           |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室                         |                                | 学内   | ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業  | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部）           |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名             | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態                | 利用料金（円：税込）  | 管理部署      |
|------|------------------|----------|------|---------------------|-------------|-----------|
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_石英ガラスバーナー作業       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ガラス旋盤_興_KK1000    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516   | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_電気炉_OEL           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_マッフル炉_FP          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ドラフトチャンバー_GX      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ガラス切断機            | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ガラス摺合せ加工          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_手工具・電動工具作業        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_仕上・研磨作業           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_組立作業              | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_ろう付け・溶接作業         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_洗浄作業              | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1022 | 製作技術班 ガラス工作室     |          | 学内   | ガ_設計・CAD作業          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 委託利用                | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 委託利用                | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_フライス盤①_KJPE37    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_フライス盤②_KJPH44    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_フライス盤③_KJPH48    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_フライス盤_井_IVQ780   | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_フライス盤_新_2UMB     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_マシニングセンタ_α-T114i | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_旋盤_ワ_LEO80A      | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_旋盤_滝_TAL460      | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_旋盤_大_LS          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_旋盤_ワ_LEOG80A     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_NC旋盤_滝_TAC510    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_形彫放電加工機_EA8PVM   | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_ラジアルボール盤         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_直立ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_卓上ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_高速マイクロボール盤       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_のこ盤_SCH-40SA     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_コンター_YSK400      | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_パネルソー_HP1        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_シャーリング_A3        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_ダイヤモンド切断機_V16    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_TIG溶接機           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_平面研削盤            | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_ラップ盤             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_切断加工機            | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_手工具・電動工具作業       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_仕上・研磨作業          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_組立作業             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_ろう付け・溶接作業        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_洗浄作業             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 部局内  | 第1_設計・CAD作業         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_フライス盤①_KJPE37    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_フライス盤②_KJPH44    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_フライス盤③_KJPH48    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_フライス盤_井_IVQ780   | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_フライス盤_新_2UMB     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_マシニングセンタ_α-T114i | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名             | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態                | 利用料金（円：税込）  | 管理部門      |
|------|------------------|----------|------|---------------------|-------------|-----------|
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_旋盤_ワ_LEO80A      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_旋盤_滝_TAL460      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_旋盤_大_LS          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_旋盤_ワ_LEOG80A     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_NC旋盤_滝_TAC510    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_形彫放電加工機_EA8PVM   | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_ラジアルボール盤         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_直立ボール盤           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_卓上ボール盤           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_高速マイクロボール盤       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_のこ盤_SCH-40SA     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_コンター_YSK400      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_パネルソー_HP1        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_シャーリング_A3        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_ダイヤモンド切断機_V16    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_TIG溶接機           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_平面研削盤            | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_ラップ盤             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_切断加工機            | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_手工具・電動工具作業       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_仕上・研磨作業          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_組立作業             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_ろう付け・溶接作業        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_洗浄作業             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1023 | 製作技術班 機械工作第 1 分室 |          | 学内   | 第1_設計・CAD作業         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 委託利用                | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 委託利用                | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_フライス盤_BGJ85      | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_万能フライス盤_TK       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_横フライス盤_2MF       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_NCフライス盤_BN       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_NCフライス盤_AE       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_マシニングセンタ_YBM640  | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_高速加工機_F-Mach     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_旋盤①_LEO80A       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_旋盤②_LEO80A       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_旋盤③_LEO80A       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_旋盤④_LE19K        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_旋盤_大_LS          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_コレット旋盤_RBL50     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_コレット旋盤_RBL51     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_NC旋盤_LB2000EX    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_超精密旋盤_ULG100A    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_形彫放電加工機_ES041    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_精密平面研削盤_EPG63    | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_平面研削盤_GHL        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_工具研削盤            | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_卓上ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_直立ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_ラジアルボール盤         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_高速マイクロボール盤       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_のこ盤_SCP25SA      | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_コンター_VA400       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_パネルソー_SZ         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_シャーリング           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_ダイヤモンド切断機        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_TIG溶接機           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_簡易放電加工機          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_サンドブラスト          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_ラップ盤             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名             | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態                | 利用料金（円：税込）  | 管理部門      |
|------|------------------|----------|------|---------------------|-------------|-----------|
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_切断加工機            | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_手工具・電動工具作業       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_仕上・研磨作業          | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_組立作業             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_ろう付け・溶接作業        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_洗浄作業             | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 部局内  | 第2_設計・CAD作業         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_フライス盤_BGJ85      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_万能フライス盤_TK       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_横フライス盤_2MF       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_NCフライス盤_BN       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_NCフライス盤_AE       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_マシニングセンタ_YBM640  | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_高速加工機_F-Mach     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_旋盤①_LEO80A       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_旋盤②_LEO80A       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_旋盤③_LEO80A       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_旋盤④_LE19K        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_旋盤_大_LS          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_コレット旋盤_RBL50     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_コレット旋盤_RBL51     | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_NC旋盤_LB2000EX    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_超精密旋盤_ULG100A    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_形彫放電加工機_ES041    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_精密平面研削盤_EPG63    | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_平面研削盤_GHL        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_工具研削盤            | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_卓上ボール盤           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_直立ボール盤           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_ラジアルボール盤         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_高速マイクロボール盤       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_のこ盤_SCP25SA      | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_コンター_VA400       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_パネルソー_SZ         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_シャーリング           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_ダイヤモンド切断機        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_TIG溶接機           | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_簡易放電加工機          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_サンドブラスト          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_ラップ盤             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_切断加工機            | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_手工具・電動工具作業       | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_仕上・研磨作業          | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_組立作業             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_ろう付け・溶接作業        | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_洗浄作業             | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1024 | 製作技術班 機械工作第 2 分室 |          | 学内   | 第2_設計・CAD作業         | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 委託利用                | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 学内   | 委託利用                | 1,500 円/ 時間 | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_フライス盤_KSJP55     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_NCフライス盤_KE55     | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_旋盤①_MS650        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_旋盤②_MS850        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_ワイヤ放電加工機_HS300   | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_卓上ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_万能ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_直立ボール盤           | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_高速マイクロボール盤       | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_のこ盤_H250         | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室 |          | 部局内  | 第3_コンター_V400        | 750 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                         | メーカー、型式等       | 利用区分 | 利用形態              | 利用料金（円：税込）    | 管理部門      |
|------|------------------------------|----------------|------|-------------------|---------------|-----------|
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_シャーリング_N1303   | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_ファインカッター       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_手工具・電動工具作業     | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_仕上・研磨作業        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_組立作業           | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_ろう付け・溶接作業      | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_洗浄作業           | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3_設計・CAD作業       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_フライス盤         | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_旋盤_豊650       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_旋盤_楊550       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_ボール盤          | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_ノコ盤           | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_切断加工機         | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_シャーリング        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_TIG溶接機        | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_プラズマ溶断機       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_手工具・電動工具作業    | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_仕上・研磨作業       | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_組立作業          | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_ろう付け・溶接作業     | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_洗浄作業          | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 部局内  | 第3量_設計・CAD作業      | 750 円/ 時間     | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_フライス盤_KSJP55   | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_NCフライス盤_KE55   | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_旋盤①_MS650      | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_旋盤②_MS850      | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_ワイヤ放電加工機_HS300 | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_卓上ボール盤         | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_万能ボール盤         | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_直立ボール盤         | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_高速マイクロボール盤     | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_のこ盤_H250       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_コンター_V400      | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_シャーリング_N1303   | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_ファインカッター       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_手工具・電動工具作業     | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_仕上・研磨作業        | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_組立作業           | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_ろう付け・溶接作業      | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_洗浄作業           | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3_設計・CAD作業       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_フライス盤         | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_旋盤_豊650       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_旋盤_楊550       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_ボール盤          | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_ノコ盤           | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_切断加工機         | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_シャーリング        | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_TIG溶接機        | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_プラズマ溶断機       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_手工具・電動工具作業    | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_仕上・研磨作業       | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_組立作業          | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_ろう付け・溶接作業     | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_洗浄作業          | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1025 | 製作技術班 機械工作第 3 分室             |                | 学内   | 第3量_設計・CAD作業      | 1,500 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1085 | ガスクロマトグラフ質量分析計 (8890, 5977C) | アジレント・テクノロジー社  | 学外   | 委託利用              | 59,697 円/ 日   | 工学研究科（本部） |
| 1085 | ガスクロマトグラフ質量分析計 (8890, 5977C) | アジレント・テクノロジー社  | 学外   | 定性分析              | 9,672 円/ 測定数  | 工学研究科（本部） |
| 1085 | ガスクロマトグラフ質量分析計 (8890, 5977C) | アジレント・テクノロジー社  | 学外   | 定量分析              | 16,444 円/ 測定数 | 工学研究科（本部） |
| 1086 | 顕微レーザーラマン分光装置                | 日本分光, NRS-5100 | 学外   | 本人利用              | 5,421 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |
| 1086 | 顕微レーザーラマン分光装置                | 日本分光, NRS-5100 | 部局内  | 委託利用              | 3,189 円/ 時間   | 工学研究科（本部） |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                             | メーカー、型式等                                         | 利用区分 | 利用形態                  | 利用料金（円：税込）     | 管理部門                    |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 1086 | 顕微レーザーラマン分光装置                    | 日本分光, NRS-5100                                   | 学外   | 委託利用                  | 5,421 円/ 時間    | 工学研究科（本部）               |
| 740  | ハイスピードカメラ                        | （米）VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2 | 学内   | 本人利用                  | 2,697 円/ 時間    | 国際放射光イノベーション・スマート研究センター |
| 740  | ハイスピードカメラ                        | （米）VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2 | 学外   | 本人利用                  | 5,234 円/ 時間    | 国際放射光イノベーション・スマート研究センター |
| 200  | 真空凍結乾燥システム                       | TF20-80TNN                                       | 学内   | 本人利用                  | 163 円/ 時間      | 災害科学国際研究所               |
| 200  | 真空凍結乾燥システム                       | TF20-80TNN                                       | 学外   | 本人利用                  | 1,102 円/ 時間    | 災害科学国際研究所               |
| 315  | 災害関連疾病病態ミックス解析システム               |                                                  | 学内   | 本人利用                  | 579 円/ 時間      | 災害科学国際研究所               |
| 315  | 災害関連疾病病態ミックス解析システム               |                                                  | 学外   | 本人利用                  | 10,920 円/ 時間   | 災害科学国際研究所               |
| 317  | 高精度・低消費電力地震波観測装置 一式              |                                                  | 学内   | 本人利用                  | 1 円/ 時間        | 災害科学国際研究所               |
| 317  | 高精度・低消費電力地震波観測装置 一式              |                                                  | 学外   | 本人利用                  | 263 円/ 時間      | 災害科学国際研究所               |
| 318  | 細胞特異的災害ストレス解析システム                | 全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム                  | 学内   | 本人利用                  | 820 円/ 時間      | 災害科学国際研究所               |
| 318  | 細胞特異的災害ストレス解析システム                | 全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム                  | 学外   | 本人利用                  | 10,302 円/ 時間   | 災害科学国際研究所               |
| 356  | 災害解析用計算機システム 一式                  |                                                  | 学内   | 本人利用                  | 9,967 円/ 日     | 災害科学国際研究所               |
| 356  | 災害解析用計算機システム 一式                  |                                                  | 学外   | 本人利用                  | 24,931 円/ 日    | 災害科学国際研究所               |
| 532  | Sabia Art Scanner LiAM S         | ㈱サビア製                                            | 学内   | 本人利用                  | 11,550 円/ 日    | 災害科学国際研究所               |
| 532  | Sabia Art Scanner LiAM S         | ㈱サビア製                                            | 学外   | 本人利用                  | 89,801 円/ 日    | 災害科学国際研究所               |
| 225  | 疲労試験機（ElectroPuls E10000）        | Instron ElectroPuls E10000                       | 部局内  | 本人利用                  | 131 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 225  | 疲労試験機（ElectroPuls E10000）        | Instron ElectroPuls E10000                       | 学内   | 本人利用                  | 197 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 226  | マイクロフォーカスX線CT装置 (ScanXmate-E090) | コムスキャンテクノ ScanXmate-E090                         | 部局内  | 本人利用                  | 446 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 226  | マイクロフォーカスX線CT装置 (ScanXmate-E090) | コムスキャンテクノ ScanXmate-E090                         | 学内   | 本人利用                  | 1,166 円/ 時間    | 歯学研究科                   |
| 227  | レーザーマイクロダイセクションユニット (LMD7000)    | Leica Microsystems LMD7000                       | 部局内  | 本人利用                  | 508 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 227  | レーザーマイクロダイセクションユニット (LMD7000)    | Leica Microsystems LMD7000                       | 学内   | 本人利用                  | 620 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 227  | レーザーマイクロダイセクションユニット (LMD7000)    | Leica Microsystems LMD7000                       | 学外   | 本人利用                  | 1,024 円/ 時間    | 歯学研究科                   |
| 536  | 走査電子顕微鏡（JSM-6390LA）              | 日本電子 JSM-6390LA                                  | 部局内  | 本人利用                  | 740 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 536  | 走査電子顕微鏡（JSM-6390LA）              | 日本電子 JSM-6390LA                                  | 学内   | 本人利用                  | 910 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 537  | ゼーゲミクロトーム（SP1600）                | Leica SP1600                                     | 部局内  | 本人利用                  | 246 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 537  | ゼーゲミクロトーム（SP1600）                | Leica SP1600                                     | 学内   | 本人利用                  | 374 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 538  | クライオスタット（CM3050S）                | ライカ CM3050S                                      | 部局内  | 本人利用                  | 604 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 538  | クライオスタット（CM3050S）                | ライカ CM3050S                                      | 学内   | 本人利用                  | 777 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | TEM観察                 | 2,331 円/ 時間    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | TEM観察                 | 2,700 円/ 時間    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | 透過電子顕微鏡用試料作製／超薄切片法    | 22,981 円/ サンプル | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | 透過電子顕微鏡用試料作製／超薄切片法    | 22,981 円/ サンプル | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | 透過電子顕微鏡用試料作製／ネガティブ染色法 | 7,943 円/ 試料    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | 透過電子顕微鏡用試料作製／ネガティブ染色法 | 7,943 円/ 試料    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | 透過電子顕微鏡用試料作製／脱灰       | 1,358 円/ 試料    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | 透過電子顕微鏡用試料作製／脱灰       | 1,358 円/ 試料    | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | グリッド追加（支持膜なし）         | 80 円/ 枚        | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | グリッド追加（支持膜なし）         | 80 円/ 枚        | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 部局内  | グリッド追加（支持膜あり）         | 362 円/ 枚       | 歯学研究科                   |
| 780  | 透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）              | 日本電子 JEM-1400                                    | 学内   | グリッド追加（支持膜あり）         | 362 円/ 枚       | 歯学研究科                   |
| 973  | 材料物性評価設備一式（共同実験ラボ2実験室利用料）        |                                                  | 部局内  | 実験室利用料                | 556 月/ 名       | 歯学研究科                   |
| 973  | 材料物性評価設備一式（共同実験ラボ2実験室利用料）        |                                                  | 学内   | 実験室利用料                | 556 月/ 名       | 歯学研究科                   |
| 974  | 材料試験機（インストロン 5565）               | インストロン 5565                                      | 部局内  | 本人利用                  | 543 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 974  | 材料試験機（インストロン 5565）               | インストロン 5565                                      | 学内   | 本人利用                  | 543 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 975  | 材料試験機（島津製作所オートグラフ）               | 島津製作所オートグラフ                                      | 部局内  | 本人利用                  | 547 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 975  | 材料試験機（島津製作所オートグラフ）               | 島津製作所オートグラフ                                      | 学内   | 本人利用                  | 581 円/ 時間      | 歯学研究科                   |
| 976  | 材料試験機（エーアンドデイ RTG-1210）          | エーアンドデイ RTG-1210                                 | 部局内  | 本人利用                  | 542 円/ 時間      | 歯学研究科                   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                               | メーカー、型式等                                      | 利用区分 | 利用形態          | 利用料金（円：税込）  | 管理部局  |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------|
| 976  | 材料試験機（エーアンドデイ RTG-1210）                            | エーアンドデイ RTG-1210                              | 学内   | 本人利用          | 542 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 977  | 微小硬度計（フューチャテック FM-ARS9000）                         | フューチャテック FM-ARS9000                           | 部局内  | 本人利用          | 684 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 977  | 微小硬度計（フューチャテック FM-ARS9000）                         | フューチャテック FM-ARS9000                           | 学内   | 本人利用          | 684 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 978  | 微小硬度計（ミットヨ HM-102）                                 | ミットヨ HM-102                                   | 部局内  | 本人利用          | 352 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 978  | 微小硬度計（ミットヨ HM-102）                                 | ミットヨ HM-102                                   | 学内   | 本人利用          | 352 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 980  | 材料用サーマルサイクリング装置（東京技研 K178）                         | 東京技研 K178                                     | 部局内  | 本人利用          | 208 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 980  | 材料用サーマルサイクリング装置（東京技研 K178）                         | 東京技研 K178                                     | 学内   | 本人利用          | 260 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 981  | 自動研磨機（ビューラー EcoMet250）                             | ビューラー EcoMet250                               | 部局内  | 本人利用          | 604 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 981  | 自動研磨機（ビューラー EcoMet250）                             | ビューラー EcoMet250                               | 学内   | 本人利用          | 639 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 982  | ファーンレス（ヤマト科学 FP413）                                | ヤマト科学 FP413                                   | 部局内  | 本人利用          | 150 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 982  | ファーンレス（ヤマト科学 FP413）                                | ヤマト科学 FP413                                   | 学内   | 本人利用          | 150 円/ 時間   | 歯学研究科 |
| 983  | ファーンレス（ヤマト科学 FO100）                                | ヤマト科学 FO100                                   | 部局内  | 本人利用          | 52 円/ 時間    | 歯学研究科 |
| 983  | ファーンレス（ヤマト科学 FO100）                                | ヤマト科学 FO100                                   | 学内   | 本人利用          | 52 円/ 時間    | 歯学研究科 |
| 985  | 滑走式ミクロトーム（ライカ SM2000R）                             | ライカ SM2000R                                   | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 985  | 滑走式ミクロトーム（ライカ SM2000R）                             | ライカ SM2000R                                   | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 部局内  | パラフィン包埋ブロック作製 | 431 円/ ブロック | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 部局内  | 薄切標本作製(単一切片)  | 300 円/ 試料   | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 部局内  | 薄切標本作製(連続切片)  | 592 円/ 試料   | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 部局内  | HE染色標本作製      | 148 円/ 枚    | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 部局内  | EM染色標本作製      | 1,381 円/ 枚  | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 学内   | パラフィン包埋ブロック作製 | 431 円/ ブロック | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 学内   | 薄切標本作製(単一切片)  | 300 円/ 試料   | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 学内   | 薄切標本作製(連続切片)  | 592 円/ 試料   | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 学内   | HE染色標本作製      | 148 円/ 枚    | 歯学研究科 |
| 986  | 組織標本作製支援（歯学）                                       |                                               | 学内   | EM染色標本作製      | 1,381 円/ 枚  | 歯学研究科 |
| 987  | 分子生物学系設備一式（共同実験ラボ6実<br>験室利用料）                      |                                               | 部局内  | 実験室利用料        | 1,104 月/ 名  | 歯学研究科 |
| 987  | 分子生物学系設備一式（共同実験ラボ6実<br>験室利用料）                      |                                               | 学内   | 実験室利用料        | 1,160 月/ 名  | 歯学研究科 |
| 988  | PCR（タカラバイオ PCR thermal cycler<br>Dice）             | タカラバイオ PCR thermal cycler Dice                | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 988  | PCR（タカラバイオ PCR thermal cycler<br>Dice）             | タカラバイオ PCR thermal cycler Dice                | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 989  | PCR（アブリッドバイオシステムズ Veriti<br>96well Thermal Cycler） | アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well<br>Thermal Cycler | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 989  | PCR（アブリッドバイオシステムズ Veriti<br>96well Thermal Cycler） | アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well<br>Thermal Cycler | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 990  | リアルタイムPCR（バイオラッド<br>CFX96）                         | バイオラッド CFX96                                  | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 990  | リアルタイムPCR（バイオラッド<br>CFX96）                         | バイオラッド CFX96                                  | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 992  | 大型遠心機（ベックマン・コールター<br>Avanti HP-25）                 | ベックマン・コールターAvanti HP-25                       | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 992  | 大型遠心機（ベックマン・コールター<br>Avanti HP-25）                 | ベックマン・コールターAvanti HP-25                       | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 993  | 細胞生物学系設備一式（共同実験ラボ7実<br>験室利用料）                      |                                               | 部局内  | 実験室利用料        | 616 月/ 名    | 歯学研究科 |
| 993  | 細胞生物学系設備一式（共同実験ラボ7実<br>験室利用料）                      |                                               | 学内   | 実験室利用料        | 616 月/ 名    | 歯学研究科 |
| 994  | 超低温庫(-150℃/歯学)                                     | Panasonic MDF-C2156VAN-PJ                     | 部局内  | 本人利用          | 475 月/ 区画   | 歯学研究科 |
| 994  | 超低温庫(-150℃/歯学)                                     | Panasonic MDF-C2156VAN-PJ                     | 学内   | 本人利用          | 475 月/ 区画   | 歯学研究科 |
| 995  | CO2インキュベータ（歯学）                                     | ASTEC SCA-165DS                               | 部局内  | 本人利用          | 331 月/ 区画   | 歯学研究科 |
| 995  | CO2インキュベータ（歯学）                                     | ASTEC SCA-165DS                               | 学内   | 本人利用          | 331 月/ 区画   | 歯学研究科 |
| 996  | 回転式ミクロトーム（ライカ RM2265）                              | ライカマイクロシステムズ RM2265                           | 部局内  | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 996  | 回転式ミクロトーム（ライカ RM2265）                              | ライカマイクロシステムズ RM2265                           | 学内   | 本人利用          | - 円/ 時間     | 歯学研究科 |
| 997  | 多光子・共焦点レーザー顕微鏡（ニコン<br>A1R-MP・ライカTCS-SP8）           | ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8                          | 部局内  | 本人利用          | 1,689 円/ 時間 | 歯学研究科 |
| 997  | 多光子・共焦点レーザー顕微鏡（ニコン<br>A1R-MP・ライカTCS-SP8）           | ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8                          | 学内   | 本人利用          | 2,299 円/ 時間 | 歯学研究科 |
| 998  | 硬組織試料作製設備一式（共同実験ラボ<br>10-6実験室利用料）                  |                                               | 部局内  | 実験室利用料        | 341 月/ 名    | 歯学研究科 |
| 998  | 硬組織試料作製設備一式（共同実験ラボ<br>10-6実験室利用料）                  |                                               | 学内   | 実験室利用料        | 341 月/ 名    | 歯学研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                             | メーカー、型式等                                   | 利用区分 | 利用形態                | 利用料金（円：税込）                | 管理部門      |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 999  | 動物実験設備一式（共同実験ラボ13実験室利用料）                         |                                            | 部局内  | 実験室利用料              | 532 月/ 名                  | 歯学研究科     |
| 999  | 動物実験設備一式（共同実験ラボ13実験室利用料）                         |                                            | 学内   | 実験室利用料              | 556 月/ 名                  | 歯学研究科     |
| 1000 | 実験動物飼育ラック                                        | NK System SR-2200/SR-1600ST                | 部局内  | 本人利用                | 64 日/ 区画                  | 歯学研究科     |
| 1000 | 実験動物飼育ラック                                        | NK System SR-2200/SR-1600ST                | 学内   | 本人利用                | 75 日/ 区画                  | 歯学研究科     |
| 1001 | 保冷库（-30～4℃/歯学）                                   |                                            | 部局内  | 本人利用                | 118 月/ 区画                 | 歯学研究科     |
| 1001 | 保冷库（-30～4℃/歯学）                                   |                                            | 学内   | 本人利用                | 118 月/ 区画                 | 歯学研究科     |
| 1002 | 超低温庫（-80℃/歯学）                                    |                                            | 部局内  | 本人利用                | 224 月/ 区画                 | 歯学研究科     |
| 1002 | 超低温庫（-80℃/歯学）                                    |                                            | 学内   | 本人利用                | 224 月/ 区画                 | 歯学研究科     |
| 1012 | ダイヤモンドバンドソー（メイワ BS-300CP）                        | メイワフォーシス BS-300CP                          | 部局内  | 本人利用                | 455 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1012 | ダイヤモンドバンドソー（メイワ BS-300CP）                        | メイワフォーシス BS-300CP                          | 学内   | 本人利用                | 455 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1013 | 樹脂硬化用UV照射装置（メイワ CT-UVBox）                        | メイワフォーシス CT-UVBox                          | 部局内  | 本人利用                | 180 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1013 | 樹脂硬化用UV照射装置（メイワ CT-UVBox）                        | メイワフォーシス CT-UVBox                          | 学内   | 本人利用                | 180 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1014 | 精密研磨機（メイワ MG-400CS）                              | メイワフォーシス MG-400CS                          | 部局内  | 本人利用                | 505 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1014 | 精密研磨機（メイワ MG-400CS）                              | メイワフォーシス MG-400CS                          | 学内   | 本人利用                | 512 円/ 30分                | 歯学研究科     |
| 1015 | 物品保管スペース（室温）                                     |                                            | 部局内  | 本人利用                | 480 円/ m <sup>2</sup>     | 歯学研究科     |
| 1015 | 物品保管スペース（室温）                                     |                                            | 学内   | 本人利用                | 961 円/ m <sup>2</sup>     | 歯学研究科     |
| 1027 | マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可（ラトック TRI/3D-BON-FCS64）  | ラトックシステムエンジニアリング                           | 部局内  | 本人利用                | 770 円/ 月                  | 歯学研究科     |
| 1027 | マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可（ラトック TRI/3D-BON-FCS64）  | ラトックシステムエンジニアリング                           | 学内   | 本人利用                | 770 円/ 月                  | 歯学研究科     |
| 1028 | マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用（ラトック TRI/3D-BON-FCS64） | ラトックシステムエンジニアリング                           | 部局内  | 本人利用                | 770 円/ 月                  | 歯学研究科     |
| 1028 | マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用（ラトック TRI/3D-BON-FCS64） | ラトックシステムエンジニアリング                           | 学内   | 本人利用                | 770 円/ 月                  | 歯学研究科     |
| 1080 | 凍結乾燥装置（日本電子 JFD-320）                             | 日本電子 JFD-320                               | 部局内  | 本人利用                | 118 円/ 時間                 | 歯学研究科     |
| 1080 | 凍結乾燥装置（日本電子 JFD-320）                             | 日本電子 JFD-320                               | 学内   | 本人利用                | 118 円/ 時間                 | 歯学研究科     |
| 1081 | 遺伝子組換え実験設備一式（共同実験ラボ15実験室利用料）                     | －                                          | 部局内  | 実験室利用料              | 485 月/ 名                  | 歯学研究科     |
| 1081 | 遺伝子組換え実験設備一式（共同実験ラボ15実験室利用料）                     | －                                          | 学内   | 実験室利用料              | 485 月/ 名                  | 歯学研究科     |
| 1082 | パラフィン浸透・包埋装置                                     | Leica/Sakura Finetek                       | 部局内  | 本人利用                | 2,440 円/ 回                | 歯学研究科     |
| 1082 | パラフィン浸透・包埋装置                                     | Leica/Sakura Finetek                       | 学内   | 本人利用                | 2,440 円/ 回                | 歯学研究科     |
| 1083 | コールドルーム（4℃/歯学）                                   | －                                          | 部局内  | 本人利用                | 1,080 円/ 24時間             | 歯学研究科     |
| 1083 | コールドルーム（4℃/歯学）                                   | －                                          | 学内   | 本人利用                | 1,080 円/ 24時間             | 歯学研究科     |
| 1084 | 動物実験スペース                                         | －                                          | 部局内  | 本人利用                | - 円/ 時間                   | 歯学研究科     |
| 1084 | 動物実験スペース                                         | －                                          | 学内   | 本人利用                | - 円/ 時間                   | 歯学研究科     |
| 040  | マイクロウェーブプロセッサ                                    | Energy Beam Science H2850                  | 学内   | 本人利用                | 787 円/ 時間                 | 生命科学研究科   |
| 040  | マイクロウェーブプロセッサ                                    | Energy Beam Science H2850                  | 学外   | 本人利用                | 887 円/ 時間                 | 生命科学研究科   |
| 041  | 飛行時間型質量分析装置                                      | AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM              | 学内   | 本人利用                | 11,025 円/ 時間              | 生命科学研究科   |
| 041  | 飛行時間型質量分析装置                                      | AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM              | 学外   | 本人利用                | 13,843 円/ 時間              | 生命科学研究科   |
| 042  | 生体低分子測定装置 組織プロテオーム解析装置                           | Triple TOF5600(AB SCIEX)外                  | 学内   | 委託利用                | 52,500 円/ サンプル            | 生命科学研究科   |
| 043  | 生体分子間相互作用解析装置（Biacore T200 外）                    | GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外 | 学内   | 本人利用                | 1,998 円/ 時間               | 生命科学研究科   |
| 043  | 生体分子間相互作用解析装置（Biacore T200 外）                    | GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外 | 学外   | 本人利用                | 3,733 円/ 時間               | 生命科学研究科   |
| 090  | 共焦点レーザースキャン顕微鏡                                   | Carl-Zeiss LSM 710                         | 学内   | 本人利用                | 1,446 円/ 時間               | 生命科学研究科   |
| 090  | 共焦点レーザースキャン顕微鏡                                   | Carl-Zeiss LSM 710                         | 学外   | 本人利用                | 2,385 円/ 時間               | 生命科学研究科   |
| 636  | 飛行時間型質量分析計                                       | Bruker micrOTOF II                         | 学内   | 本人利用                | 807 円/ 1 サンプル             | 生命科学研究科   |
| 658  | 生体高分子専用 透過型電子顕微鏡                                 | 日本電子 JEM-1400plus                          | 学内   | 本人利用                | 2,310 円/ 時間               | 生命科学研究科   |
| 658  | 生体高分子専用 透過型電子顕微鏡                                 | 日本電子 JEM-1400plus                          | 学内   | 講習料：操作指導(利用前トレーニング) | 83,160 円/ 1回12時間（4時間×3日間） | 生命科学研究科   |
| 658  | 生体高分子専用 透過型電子顕微鏡                                 | 日本電子 JEM-1400plus                          | 学内   | 講習料：操作指導(復習用トレーニング) | 13,860 円/ 1回4時間（4時間×1日間）  | 生命科学研究科   |
| 742  | PDS-1000/He Heptaシステム                            | バイオラッドラボラトリーズ                              | 学内   | 本人利用                | 3,990 円/ 1 shot           | 生命科学研究科   |
| 1087 | 卓上走査電子顕微鏡                                        | 日本電子株式会社, JCM-700                          | 部局内  | 本人利用                | - 円/ 時間                   | 生命科学研究科   |
| 1087 | 卓上走査電子顕微鏡                                        | 日本電子株式会社, JCM-700                          | 学内   | 本人利用                | - 円/ 時間                   | 生命科学研究科   |
| 1088 | ティッシュプロセッサ(半密閉型)                                 | ライカ TP1020                                 | 部局内  | 本人利用                | 1,750 円/ 1 RUN            | 生命科学研究科   |
| 1088 | ティッシュプロセッサ(半密閉型)                                 | ライカ TP1020                                 | 学内   | 本人利用                | 1,750 円/ 1 RUN            | 生命科学研究科   |
| 696  | X線顕微鏡                                            | Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra                | 学内   | 本人利用                | 11,437 円/ 日               | 多元物質科学研究所 |
| 696  | X線顕微鏡                                            | Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra                | 学外   | 本人利用                | 75,833 円/ 日               | 多元物質科学研究所 |
| 696  | X線顕微鏡                                            | Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra                | 学内   | 委託利用                | 48,429 円/ 日               | 多元物質科学研究所 |
| 696  | X線顕微鏡                                            | Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra                | 学外   | 委託利用                | 112,823 円/ 日              | 多元物質科学研究所 |
| 1029 | TEM/SEM用イオンミリング装置                                | (米)E.A.Fischione Instruments社製             | 学内   | 委託利用                | 1,822 円/ 時間               | 多元物質科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                        | メーカー、型式等                       | 利用区分 | 利用形態           | 利用料金（円：税込）   | 管理部門            |
|------|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|-----------------|
| 1029 | TEM/SEM用イオンミリング装置           | (米)E.A.Fischione Instruments社製 | 学外   | 委託利用           | 14,995 円/ 時間 | 多元物質科学研究所       |
| 1029 | TEM/SEM用イオンミリング装置           | (米)E.A.Fischione Instruments社製 | 学内   | 技術指導料          | 1,732 円/ 時間  | 多元物質科学研究所       |
| 1029 | TEM/SEM用イオンミリング装置           | (米)E.A.Fischione Instruments社製 | 学外   | 技術指導料          | 1,732 円/ 時間  | 多元物質科学研究所       |
| 171  | 無響室                         | 日本音響エンジニアリング                   | 学内   | 本人利用           | 1,256 円/ 時間  | 電気通信研究所         |
| 171  | 無響室                         | 日本音響エンジニアリング                   | 学外   | 本人利用           | 7,369 円/ 時間  | 電気通信研究所         |
| 172  | 防音シールド室                     | 日本音響エンジニアリング                   | 学内   | 本人利用           | 790 円/ 時間    | 電気通信研究所         |
| 172  | 防音シールド室                     | 日本音響エンジニアリング                   | 学外   | 本人利用           | 5,708 円/ 時間  | 電気通信研究所         |
| 703  | 超低振動無冷媒オプティカルクライスタツトs50     | (米) モンタ・インスツルメンツ社製             | 部局内  | 本人利用           | 16,858 円/ 時間 | 電気通信研究所         |
| 703  | 超低振動無冷媒オプティカルクライスタツトs50     | (米) モンタ・インスツルメンツ社製             | 学内   | 本人利用           | 16,858 円/ 時間 | 電気通信研究所         |
| 1030 | ヘリウムガス回収装置                  | 大陽日酸エンジニアリング                   | 部局内  | 本人利用           | 105 円/ リットル  | 電気通信研究所         |
| 1030 | ヘリウムガス回収装置                  | 大陽日酸エンジニアリング                   | 学内   | 本人利用           | 289 円/ リットル  | 電気通信研究所         |
| 322  | LECO社製 炭素硫黄分析装置<br>CS844MC型 | LECO CS844MC                   | 学内   | 本人利用           | 36,475 円/ 日  | 東北アジア研究センター     |
| 322  | LECO社製 炭素硫黄分析装置<br>CS844MC型 | LECO CS844MC                   | 学外   | 本人利用           | 41,288 円/ 日  | 東北アジア研究センター     |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学内   | 本人利用           | 3,551 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学外   | 本人利用           | 3,551 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学内   | 委託利用           | 8,650 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学外   | 委託利用           | 8,650 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学内   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学外   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学内   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 006  | 600MHz NMR装置①               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600  | 学外   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学内   | 本人利用           | 2,962 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学外   | 本人利用           | 4,347 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学内   | 委託利用           | 7,928 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学外   | 委託利用           | 9,313 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学内   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学内   | 技術指導料：利用前の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学外   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学外   | 技術指導料：利用前の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学内   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 007  | 800MHz NMR装置                | Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz  | 学外   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学内   | 本人利用           | 2,826 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学外   | 本人利用           | 2,975 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学内   | 委託利用           | 7,926 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学外   | 委託利用           | 8,075 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学内   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学外   | 講習：利用前の操作練習    | 11,434 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導 | 3,811 円/ 時間  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学内   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 372  | 600MHz NMR装置②               | Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600  | 学外   | 施設等使用料         | 404 円/ 時間    | 東北メディカル・メガバンク機構 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名               | メーカー、型式等                                        | 利用区分 | 利用形態                            | 利用料金（円：税込）  | 管理部門            |
|------|--------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 372  | 600MHz NMR装置②      | Bruker BioSpin 自己遮蔽型 AVANCE600                  | 学外   | SAMPLE JETサンプルチェンジャー            | 229 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学内   | 本人利用                            | 2,483 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学外   | 本人利用                            | 4,314 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学内   | 委託利用                            | 7,969 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学外   | 委託利用                            | 9,800 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 373  | ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置 | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 本人利用                            | 2,194 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 本人利用                            | 2,927 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 委託利用                            | 7,680 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 委託利用                            | 8,413 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 374  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置①  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 本人利用                            | 2,194 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 本人利用                            | 2,927 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 委託利用                            | 7,680 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 委託利用                            | 8,413 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 13,513 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 4,504 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 375  | 四重極-フーリエ変換質量分析装置②  | (米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive       | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学内   | 委託利用                            | 258 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学外   | 委託利用                            | 472 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学内   | 消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋） | 207 円/ 回    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学内   | 作業費（運転技術職員人件費）                  | 3,003 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学外   | 消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋） | 207 円/ 回    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 378  | MiSeqシステム          | イルミナ社製MiSeq                                     | 学外   | 作業費（運転技術職員人件費）                  | 3,003 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                              | メーカー、型式等                                  | 利用区分 | 利用形態                            | 利用料金（円：税込）  | 管理部署            |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学内   | 本人利用                            | 2,772 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学外   | 本人利用                            | 3,071 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学内   | 委託利用                            | 7,507 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学外   | 委託利用                            | 7,749 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 10,395 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 1,732 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 10,395 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 1,732 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 534  | トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040 | 株式会社島津製作所                                 | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学内   | 本人利用                            | 1,501 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学外   | 本人利用                            | 1,661 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学内   | 委託利用                            | 6,987 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学外   | 委託利用                            | 7,147 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 11,434 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 3,811 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 11,434 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 3,811 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 535  | タンデム四重極型質量分析装置                    | (米) ウォーターズ社製XEVOTQ-S                      | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 680  | 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3            | MGI社 DNBSEQ-T7                            | 学内   | 委託利用                            | 1,656 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 680  | 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3            | MGI社 DNBSEQ-T7                            | 学内   | 消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋） | 196 円/ 回    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 680  | 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3            | MGI社 DNBSEQ-T7                            | 学内   | 作業費（運転技術職員人件費）                  | 6,006 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 680  | 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3            | MGI社 DNBSEQ-T7                            | 学外   | 消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋） | 196 円/ 回    | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 680  | 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3            | MGI社 DNBSEQ-T7                            | 学外   | 作業費（運転技術職員人件費）                  | 6,006 円/ 回  | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学内   | 本人利用                            | 1,501 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学外   | 本人利用                            | 1,972 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学内   | 委託利用                            | 6,987 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学外   | 委託利用                            | 7,459 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学内   | 講習：利用前の操作練習                     | 11,434 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学内   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 3,811 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学外   | 講習：利用前の操作練習                     | 11,434 円/ 回 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学外   | 技術指導料：利用中の操作指導                  | 3,811 円/ 時間 | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学内   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 744  | 精密定量 $\mu$ 四重極型質量分析装置             | (米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部        | 学外   | 施設等使用料                          | 404 円/ 時間   | 東北メディカル・メガバンク機構 |
| 1033 | AKTA pure 25 T2                   | Global Life Sciences Solutions Operations | 部局内  | 本人利用                            | 8,463 円/ 日  | 未来型医療創成センター     |
| 1033 | AKTA pure 25 T2                   | Global Life Sciences Solutions Operations | 学内   | 本人利用                            | 14,755 円/ 日 | 未来型医療創成センター     |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                      | メーカー、型式等                                          | 利用区分 | 利用形態                       | 利用料金（円：税込）     | 管理部門        |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1033 | AKTA pure 25 T2                           | Global Life Sciences Solutions Operations         | 学外   | 本人利用                       | 26,980 円/ 日    | 未来型医療創成センター |
| 1033 | AKTA pure 25 T2                           | Global Life Sciences Solutions Operations         | 部局内  | 技術指導料                      | 1,675 円/ 時間    | 未来型医療創成センター |
| 1033 | AKTA pure 25 T2                           | Global Life Sciences Solutions Operations         | 学内   | 技術指導料                      | 1,675 円/ 時間    | 未来型医療創成センター |
| 1033 | AKTA pure 25 T2                           | Global Life Sciences Solutions Operations         | 学外   | 技術指導料                      | 1,675 円/ 時間    | 未来型医療創成センター |
| 1034 | 16S rRNA アンプリコンシーケンス                      |                                                   | 学内   | メタゲノムDNA抽出                 | 1,732 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1034 | 16S rRNA アンプリコンシーケンス                      |                                                   | 学内   | 16Sライブラリ調整（V4領域）およびシーケンス   | 3,465 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1034 | 16S rRNA アンプリコンシーケンス                      |                                                   | 学内   | 16Sライブラリ調整（V3V4領域）およびシーケンス | 3,465 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1034 | 16S rRNA アンプリコンシーケンス                      |                                                   | 学内   | データ定型解析                    | 577 円/ サンプル    | 未来型医療創成センター |
| 1035 | ゲノム編集マウス作製（iGONAD法）                       | NEPAGENE                                          | 部局内  | 委託利用                       | 150,652 円/ 件   | 未来型医療創成センター |
| 1035 | ゲノム編集マウス作製（iGONAD法）                       | NEPAGENE                                          | 学内   | 委託利用                       | 150,652 円/ 件   | 未来型医療創成センター |
| 1036 | ゲノム編集マウス作製（TAKE法）                         | NEPAGENE                                          | 部局内  | 委託利用                       | 206,167 円/ 件   | 未来型医療創成センター |
| 1036 | ゲノム編集マウス作製（TAKE法）                         | NEPAGENE                                          | 学内   | 委託利用                       | 206,167 円/ 件   | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 部局内  | メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）    | 32,340 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学内   | メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）    | 32,340 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学外   | メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）    | 32,340 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 部局内  | メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）     | 1,386 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学内   | メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）     | 1,386 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学外   | メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）     | 1,386 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 部局内  | プロテオーム解析（血漿、血清）            | 34,650 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学内   | プロテオーム解析（血漿、血清）            | 34,650 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学外   | プロテオーム解析（血漿、血清）            | 34,650 円/ サンプル | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 部局内  | プロテオーム解析（血液以外の生体試料）        | 8,085 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学内   | プロテオーム解析（血液以外の生体試料）        | 8,085 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学外   | プロテオーム解析（血液以外の生体試料）        | 8,085 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 部局内  | プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）      | 5,775 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学内   | プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）      | 5,775 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 1037 | オミックス解析                                   |                                                   | 学外   | プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）      | 5,775 円/ サンプル  | 未来型医療創成センター |
| 004  | 超伝導核磁気共鳴装置                                | Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型                | 部局内  | 本人利用（平日9:00～21:00利用）       | 2,284 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 004  | 超伝導核磁気共鳴装置                                | Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型                | 部局内  | 本人利用（夜間・休日利用）              | 1,341 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 004  | 超伝導核磁気共鳴装置                                | Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型                | 学内   | 本人利用                       | 3,763 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 004  | 超伝導核磁気共鳴装置                                | Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型                | 学外   | 本人利用                       | 4,818 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 031  | 安定同位体比質量分析システム（燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置）   | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置  | 学内   | 本人利用                       | 7,592 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 031  | 安定同位体比質量分析システム（燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置）   | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置  | 学外   | 本人利用                       | 8,132 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 031  | 安定同位体比質量分析システム（燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置）   | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置  | 学内   | 委託利用                       | 7,592 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 031  | 安定同位体比質量分析システム（燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置）   | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置  | 学外   | 委託利用                       | 8,132 円/ 時間    | 農学研究科       |
| 032  | 安定同位体比質量分析システム( 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 本人利用                       | 45,220 円/ 時間   | 農学研究科       |
| 032  | 安定同位体比質量分析システム( 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 本人利用                       | 45,732 円/ 時間   | 農学研究科       |
| 032  | 安定同位体比質量分析システム( 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 委託利用                       | 45,220 円/ 時間   | 農学研究科       |
| 032  | 安定同位体比質量分析システム( 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 委託利用                       | 45,732 円/ 時間   | 農学研究科       |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                      | メーカー、型式等                                          | 利用区分 | 利用形態                 | 利用料金（円：税込）   | 管理部門                     |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 033  | 安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 本人利用                 | 45,953 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 033  | 安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 本人利用                 | 46,624 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 033  | 安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 委託利用                 | 45,953 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 033  | 安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置) | Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 委託利用                 | 46,624 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 034  | 安定同位体比質量分析システム（試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置）  | Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 本人利用                 | 22,344 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 034  | 安定同位体比質量分析システム（試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置）  | Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 本人利用                 | 22,915 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 034  | 安定同位体比質量分析システム（試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置）  | Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学内   | 委託利用                 | 22,344 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 034  | 安定同位体比質量分析システム（試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置）  | Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置 | 学外   | 委託利用                 | 22,915 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 035  | 安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)             | Glison 高速液体クロマトグラフィー                              | 学内   | 本人利用                 | 4,704 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 035  | 安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)             | Glison 高速液体クロマトグラフィー                              | 学外   | 本人利用                 | 4,799 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 035  | 安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)             | Glison 高速液体クロマトグラフィー                              | 学内   | 委託利用                 | 4,704 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 035  | 安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)             | Glison 高速液体クロマトグラフィー                              | 学外   | 委託利用                 | 4,799 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 036  | 安定同位体比質量分析システム( 燃焼型元素分析装置)                | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置                | 学内   | 本人利用                 | 7,100 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 036  | 安定同位体比質量分析システム( 燃焼型元素分析装置)                | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置                | 学外   | 本人利用                 | 7,233 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 036  | 安定同位体比質量分析システム( 燃焼型元素分析装置)                | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置                | 学内   | 委託利用                 | 7,100 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 036  | 安定同位体比質量分析システム( 燃焼型元素分析装置)                | Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置                | 学外   | 委託利用                 | 7,233 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 088  | 透過電子顕微鏡                                   | 日立 H-7650                                         | 部局内  | 本人利用                 | 7,261 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 088  | 透過電子顕微鏡                                   | 日立 H-7650                                         | 学内   | 本人利用                 | 11,437 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 088  | 透過電子顕微鏡                                   | 日立 H-7650                                         | 学外   | 本人利用                 | 12,059 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 089  | 走査電子顕微鏡（エネルギー分散型分析装置付）                    | 日立 SU8000(EDAX)                                   | 部局内  | 本人利用                 | 3,990 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 089  | 走査電子顕微鏡（エネルギー分散型分析装置付）                    | 日立 SU8000(EDAX)                                   | 学内   | 本人利用                 | 5,155 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 089  | 走査電子顕微鏡（エネルギー分散型分析装置付）                    | 日立 SU8000(EDAX)                                   | 学外   | 本人利用                 | 5,987 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 281  | 農水産物・食品および土壌放射能測定装置                       | GEM30P4-70（米）ORTEC社製                              | 学内   | 本人利用                 | 2,567 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 281  | 農水産物・食品および土壌放射能測定装置                       | GEM30P4-70（米）ORTEC社製                              | 学外   | 本人利用                 | 2,715 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 614  | 70-サイトメーター Attune NxT                     | (米)サームフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858                   | 学内   | 本人利用                 | 10,106 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 614  | 70-サイトメーター Attune NxT                     | (米)サームフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858                   | 学外   | 本人利用                 | 10,263 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 614  | 70-サイトメーター Attune NxT                     | (米)サームフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858                   | 学内   | 委託利用                 | 10,106 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 614  | 70-サイトメーター Attune NxT                     | (米)サームフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858                   | 学外   | 委託利用                 | 10,263 円/ 時間 | 農学研究科                    |
| 659  | 人工光型小型ファイトトロン M1                          | 日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH                              | 学内   | 本人利用                 | 2,022 円/ 日   | 農学研究科                    |
| 659  | 人工光型小型ファイトトロン M1                          | 日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH                              | 学外   | 本人利用                 | 3,765 円/ 日   | 農学研究科                    |
| 660  | 高機能型人工気象室 No.1                            | 日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH                             | 学内   | 本人利用                 | 1,976 円/ 日   | 農学研究科                    |
| 661  | 高機能型人工気象室 No.2                            | 日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH                             | 学内   | 本人利用                 | 1,976 円/ 日   | 農学研究科                    |
| 697  | 光合成測定機器                                   | (独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100                      | 学内   | 本人利用                 | 8,498 円/ 日   | 農学研究科                    |
| 697  | 光合成測定機器                                   | (独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100                      | 学外   | 本人利用                 | 13,421 円/ 日  | 農学研究科                    |
| 761  | 核磁気共鳴装置                                   | (独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600                    | 部局内  | 本人利用（平日9:00～21:00利用） | 2,341 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 761  | 核磁気共鳴装置                                   | (独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600                    | 部局内  | 本人利用（夜間・休日利用）        | 1,398 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 761  | 核磁気共鳴装置                                   | (独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600                    | 学内   | 本人利用                 | 3,912 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 761  | 核磁気共鳴装置                                   | (独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600                    | 学外   | 本人利用                 | 5,848 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 1038 | 高分解能質量分析装置                                | (米) エービーサイエックス社                                   | 部局内  | 本人利用                 | 3,102 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 1038 | 高分解能質量分析装置                                | (米) エービーサイエックス社                                   | 学内   | 本人利用                 | 3,102 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 1038 | 高分解能質量分析装置                                | (米) エービーサイエックス社                                   | 学外   | 本人利用                 | 3,696 円/ 時間  | 農学研究科                    |
| 280  | 次世代シーケンサー MiSeqナノ                         | MS-J-001 (米)イリミナ社製                                | 学内   | 本人利用                 | 31,733 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 280  | 次世代シーケンサー MiSeqナノ                         | MS-J-001 (米)イリミナ社製                                | 学外   | 本人利用                 | 45,021 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 282  | 全自動元素分析装置                                 | (独) エレメンタール社製vario MAX CNS                        | 学内   | 本人利用                 | 10,346 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 713  | DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置                   | (株) 島津製作所製 MCE-202 Mu l t i NA                    | 学内   | 本人利用                 | 3,904 円/ 時間  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                      | メーカー、型式等                                | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 713  | DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置   | (株) 島津製作所製 MCE-202 Mu l t i NA          | 学外   | 本人利用  | 3,938 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 714  | リアルタイムPCR解析システム           | パ`イ・ラッド`ラダ`ラトリス` (株) 製 CFX96 Touch      | 学内   | 本人利用  | 3,838 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 714  | リアルタイムPCR解析システム           | パ`イ・ラッド`ラダ`ラトリス` (株) 製 CFX96 Touch      | 学外   | 本人利用  | 3,903 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 715  | ユニバ`サルコバ`外遠心機             | (米)サ`モフィッシャーサイエンティフィック社製 Sorvall ST 8FR | 学内   | 本人利用  | 3,838 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 715  | ユニバ`サルコバ`外遠心機             | (米)サ`モフィッシャーサイエンティフィック社製 Sorvall ST 8FR | 学外   | 本人利用  | 3,844 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 716  | マルチピーズシュッカー               | 安井器械(株)製                                | 学内   | 本人利用  | 3,844 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 716  | マルチピーズシュッカー               | 安井器械(株)製                                | 学外   | 本人利用  | 3,898 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 717  | サ`マルサイクラー                 | (米)サ`モフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus   | 学内   | 本人利用  | 3,827 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 717  | サ`マルサイクラー                 | (米)サ`モフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus   | 学外   | 本人利用  | 3,836 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 762  | ドラフトチャンバー                 | Dalton社製DF-11AK                         | 学内   | 本人利用  | 4,384 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 762  | ドラフトチャンバー                 | Dalton社製DF-11AK                         | 学外   | 本人利用  | 4,384 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学内   | 本人利用  | 62,844 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学外   | 本人利用  | 63,350 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学内   | 委託利用  | 84,145 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学外   | 委託利用  | 85,173 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1054 | エンジン発電機                   | 北越工業                                    | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学内   | 本人利用  | 6,800 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学外   | 本人利用  | 9,881 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学内   | 委託利用  | 28,103 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学外   | 委託利用  | 31,182 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1055 | トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD) | ヤンマー                                    | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)    | ジョンディア                                  | 学内   | 本人利用  | 10,651 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)    | ジョンディア                                  | 学外   | 本人利用  | 14,270 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等        | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|-------------------------|-----------------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)  | ジョンディア          | 学内   | 委託利用  | 31,952 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)  | ジョンディア          | 学外   | 委託利用  | 35,571 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)  | ジョンディア          | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1056 | トラクター JD6100(75PS,4WD)  | ジョンディア          | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学内   | 本人利用  | 10,651 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学外   | 本人利用  | 14,995 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学内   | 委託利用  | 31,952 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学外   | 委託利用  | 36,296 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1057 | トラクター JD6400(101PS,4WD) | ジョンディア          | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学内   | 本人利用  | 6,800 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学外   | 本人利用  | 9,194 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学内   | 委託利用  | 28,103 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学外   | 委託利用  | 30,496 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1058 | トラクター MF165-3(60PS)     | MASSEY FERGUSON | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 本人利用  | 6,800 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 本人利用  | 10,178 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 委託利用  | 28,103 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 委託利用  | 31,480 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1059 | トラクター MF194-4(76PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 本人利用  | 6,800 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 本人利用  | 9,746 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 委託利用  | 28,103 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等        | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|-------------------------|-----------------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 委託利用  | 31,048 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1060 | トラクター MF265(66PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 本人利用  | 6,800 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 本人利用  | 10,054 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 委託利用  | 28,103 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 委託利用  | 31,356 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1061 | トラクター MF290(79PS)       | MASSEY FERGUSON | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 本人利用  | 12,383 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 本人利用  | 17,222 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 委託利用  | 33,685 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 委託利用  | 38,523 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1062 | トラクター MF3095(107PS,4WD) | MASSEY FERGUSON | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学内   | 本人利用  | 961 円/ 日    | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学外   | 本人利用  | 2,229 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学内   | 委託利用  | 22,263 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学外   | 委託利用  | 23,530 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1063 | ブームスプレーヤーBSN656S／3-YN   | やまびこ（共立）        | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM             | 学内   | 本人利用  | 10,265 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM             | 学外   | 本人利用  | 12,653 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM             | 学内   | 委託利用  | 31,568 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM             | 学外   | 委託利用  | 33,954 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等    | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                         |
|------|-------------------------|-------------|------|-------|-------------|------------------------------|
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM         | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1064 | フォークリフトFD35T2(3.5t)     | TCM         | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学内   | 本人利用  | 10,265 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学外   | 本人利用  | 12,016 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学内   | 委託利用  | 31,568 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学外   | 委託利用  | 33,317 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1065 | ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³) | Caterpillar | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学内   | 本人利用  | 10,651 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学外   | 本人利用  | 11,984 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学内   | 委託利用  | 31,952 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学外   | 委託利用  | 33,286 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1066 | ホイルローダーL13-2(1.3 m³)    | TCM         | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学内   | 本人利用  | 10,265 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学外   | 本人利用  | 11,260 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学内   | 委託利用  | 31,568 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学外   | 委託利用  | 32,561 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1067 | ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)    | TCM         | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1068 | モアコンディショナEX924T         | Vicon       | 学内   | 本人利用  | 961 円/ 日    | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1068 | モアコンディショナEX924T         | Vicon       | 学外   | 本人利用  | 4,112 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1068 | モアコンディショナEX924T         | Vicon       | 学内   | 委託利用  | 22,263 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1068 | モアコンディショナEX924T         | Vicon       | 学外   | 委託利用  | 25,414 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |
| 1068 | モアコンディショナEX924T         | Vicon       | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態<br>フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名             | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|------------------|----------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 1068 | モアコンディショナEX924T  | Vicon    | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学内   | 本人利用  | 1,539 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学外   | 本人利用  | 7,479 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学内   | 委託利用  | 22,840 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学外   | 委託利用  | 28,781 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1069 | ロールペーラー JD-V451M | ジョンディア   | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学内   | 本人利用  | 28,681 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学外   | 本人利用  | 31,979 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学内   | 委託利用  | 49,983 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学外   | 委託利用  | 53,282 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1070 | 木材チップパー          | 日立建機㈱    | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学内   | 本人利用  | 17,325 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学外   | 本人利用  | 59,674 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学内   | 委託利用  | 38,773 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学外   | 委託利用  | 81,123 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1071 | 自脱型コンバイン         | ヤンマー     | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学内   | 本人利用  | 2,310 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学外   | 本人利用  | 4,596 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学内   | 委託利用  | 22,522 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学外   | 委託利用  | 24,809 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1072 | コンプレッサー          | 日立       | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名     | メーカー、型式等 | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|----------|----------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学内   | 本人利用  | 1,501 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学外   | 本人利用  | 4,691 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学内   | 委託利用  | 22,949 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学外   | 委託利用  | 26,139 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1073 | 加熱攪拌機    | 品川工業所    | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学内   | 本人利用  | 4,042 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学外   | 本人利用  | 11,558 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学内   | 委託利用  | 25,490 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学外   | 委託利用  | 33,006 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1074 | 遠赤外線乾燥機1 | シズオカ     | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学内   | 本人利用  | 4,042 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学外   | 本人利用  | 11,558 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学内   | 委託利用  | 25,490 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学外   | 委託利用  | 33,006 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1075 | 遠赤外線乾燥機2 | シズオカ     | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学内   | 本人利用  | 2,310 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学外   | 本人利用  | 10,561 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学内   | 委託利用  | 23,758 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学外   | 委託利用  | 32,010 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1076 | 色彩選別機    | シズオカ     | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1077 | 乗用田植機    | クボタ      | 学内   | 本人利用  | 12,705 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                       | メーカー、型式等                           | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）  | 管理部門                     |
|------|----------------------------|------------------------------------|------|-------|-------------|--------------------------|
| 1077 | 乗用田植機                      | クボタ                                | 学外   | 本人利用  | 30,414 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1077 | 乗用田植機                      | クボタ                                | 学内   | 委託利用  | 34,153 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1077 | 乗用田植機                      | クボタ                                | 学外   | 委託利用  | 51,862 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1077 | 乗用田植機                      | クボタ                                | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1077 | 乗用田植機                      | クボタ                                | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学内   | 本人利用  | 4,620 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学外   | 本人利用  | 7,960 円/ 日  | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学内   | 委託利用  | 26,068 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学外   | 委託利用  | 29,408 円/ 日 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学内   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 1078 | 収摺機                        | シズオカ                               | 学外   | 技術指導料 | 2,526 円/ 時間 | 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター |
| 221  | 分離用超遠心機CP80WX              | 日立工機 himac CP80WX                  | 部局内  | 本人利用  | 968 円/ 時間   | 病院                       |
| 221  | 分離用超遠心機CP80WX              | 日立工機 himac CP80WX                  | 学内   | 本人利用  | 3,326 円/ 時間 | 病院                       |
| 221  | 分離用超遠心機CP80WX              | 日立工機 himac CP80WX                  | 学外   | 本人利用  | 4,191 円/ 時間 | 病院                       |
| 221  | 分離用超遠心機CP80WX              | 日立工機 himac CP80WX                  | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 221  | 分離用超遠心機CP80WX              | 日立工機 himac CP80WX                  | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 224  | フローサイトメーター FACS Canto II   | Becton Dickinson                   | 部局内  | 本人利用  | 2,674 円/ 時間 | 病院                       |
| 224  | フローサイトメーター FACS Canto II   | Becton Dickinson                   | 学内   | 本人利用  | 5,117 円/ 時間 | 病院                       |
| 224  | フローサイトメーター FACS Canto II   | Becton Dickinson                   | 学外   | 本人利用  | 6,389 円/ 時間 | 病院                       |
| 224  | フローサイトメーター FACS Canto II   | Becton Dickinson                   | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 224  | フローサイトメーター FACS Canto II   | Becton Dickinson                   | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 349  | TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）    | Tissue Gnostics TG-9101-T          | 部局内  | 本人利用  | 730 円/ 時間   | 病院                       |
| 349  | TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）    | Tissue Gnostics TG-9101-T          | 学内   | 本人利用  | 3,076 円/ 時間 | 病院                       |
| 349  | TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）    | Tissue Gnostics TG-9101-T          | 学外   | 本人利用  | 4,024 円/ 時間 | 病院                       |
| 349  | TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）    | Tissue Gnostics TG-9101-T          | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 349  | TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）    | Tissue Gnostics TG-9101-T          | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 352  | TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア） | Tissue Gnostics TG-2-200/202       | 部局内  | 本人利用  | 382 円/ 時間   | 病院                       |
| 352  | TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア） | Tissue Gnostics TG-2-200/202       | 学内   | 本人利用  | 2,711 円/ 時間 | 病院                       |
| 352  | TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア） | Tissue Gnostics TG-2-200/202       | 学外   | 本人利用  | 3,236 円/ 時間 | 病院                       |
| 352  | TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア） | Tissue Gnostics TG-2-200/202       | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 352  | TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア） | Tissue Gnostics TG-2-200/202       | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 395  | セルアナライザーLSR Fortessa       | Becton Dickinson LSR Fortessa SORP | 部局内  | 本人利用  | 3,325 円/ 時間 | 病院                       |
| 395  | セルアナライザーLSR Fortessa       | Becton Dickinson LSR Fortessa SORP | 学内   | 本人利用  | 5,801 円/ 時間 | 病院                       |
| 395  | セルアナライザーLSR Fortessa       | Becton Dickinson LSR Fortessa SORP | 学外   | 本人利用  | 8,054 円/ 時間 | 病院                       |
| 395  | セルアナライザーLSR Fortessa       | Becton Dickinson LSR Fortessa SORP | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 395  | セルアナライザーLSR Fortessa       | Becton Dickinson LSR Fortessa SORP | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 396  | オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810        | キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L           | 部局内  | 本人利用  | 463 円/ 時間   | 病院                       |
| 396  | オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810        | キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L           | 学内   | 本人利用  | 2,796 円/ 時間 | 病院                       |
| 396  | オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810        | キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L           | 学外   | 本人利用  | 4,615 円/ 時間 | 病院                       |
| 396  | オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810        | キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L           | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 396  | オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810        | キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L           | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 419  | 共焦点レーザー顕微鏡システムC2si         | ニコン C2si                           | 部局内  | 本人利用  | 1,446 円/ 時間 | 病院                       |
| 419  | 共焦点レーザー顕微鏡システムC2si         | ニコン C2si                           | 学内   | 本人利用  | 3,828 円/ 時間 | 病院                       |
| 419  | 共焦点レーザー顕微鏡システムC2si         | ニコン C2si                           | 学外   | 本人利用  | 5,578 円/ 時間 | 病院                       |
| 419  | 共焦点レーザー顕微鏡システムC2si         | ニコン C2si                           | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 419  | 共焦点レーザー顕微鏡システムC2si         | ニコン C2si                           | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日  | 病院                       |
| 557  | ナノ粒子解析装置NanoSight NS300    | Malvern Panalytical NTA5330        | 部局内  | 本人利用  | 397 円/ 時間   | 病院                       |
| 557  | ナノ粒子解析装置NanoSight NS300    | Malvern Panalytical NTA5330        | 学内   | 本人利用  | 2,726 円/ 時間 | 病院                       |
| 557  | ナノ粒子解析装置NanoSight NS300    | Malvern Panalytical NTA5330        | 学外   | 本人利用  | 3,418 円/ 時間 | 病院                       |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                                        | メーカー、型式等                                         | 利用区分 | 利用形態  | 利用料金（円：税込）   | 管理部局 |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|--------------|------|
| 557  | ナノ粒子解析装置NanoSight NS300                     | Malvern Panalytical NTA5330                      | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 557  | ナノ粒子解析装置NanoSight NS300                     | Malvern Panalytical NTA5330                      | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 558  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)         | Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA             | 部局内  | 本人利用  | 144 円/ 時間    | 病院   |
| 558  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)         | Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA             | 学内   | 本人利用  | 2,461 円/ 時間  | 病院   |
| 558  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)         | Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA             | 学外   | 本人利用  | 2,650 円/ 時間  | 病院   |
| 558  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)         | Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA             | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 558  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)         | Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA             | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 559  | dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)             | Bio-Rad Laboratories                             | 部局内  | 本人利用  | 107 円/ 時間    | 病院   |
| 559  | dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)             | Bio-Rad Laboratories                             | 学内   | 本人利用  | 2,422 円/ 時間  | 病院   |
| 559  | dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)             | Bio-Rad Laboratories                             | 学外   | 本人利用  | 2,448 円/ 時間  | 病院   |
| 559  | dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)             | Bio-Rad Laboratories                             | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 559  | dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)             | Bio-Rad Laboratories                             | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 560  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)            | Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA             | 部局内  | 本人利用  | 9,732 円/ 時間  | 病院   |
| 560  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)            | Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA             | 学内   | 本人利用  | 12,528 円/ 時間 | 病院   |
| 560  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)            | Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA             | 学外   | 本人利用  | 13,104 円/ 時間 | 病院   |
| 560  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)            | Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA             | 学内   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 560  | dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)            | Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA             | 学外   | 施設使用料 | 2,100 円/ 日   | 病院   |
| 836  | 分野登録料                                       |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 30,000 円/ 年度 | 病院   |
| 837  | 個人登録料                                       |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 1,000 円/ 年度  | 病院   |
| 838  | FACS ソフト解析専用PC                              |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 184 円/ 時間    | 病院   |
| 839  | FACS 解析ソフトウェア Flow Jo                       | Becton Dickinson                                 | 部局内  | 本人利用  | 70 円/ 時間     | 病院   |
| 840  | 化学発光イメージングシステム Versa Doc 5000MP             | Bio-Rad Laboratories                             | 部局内  | 本人利用  | 309 円/ 時間    | 病院   |
| 841  | マルチプレックスイメージングシステム Chemi Doc MP             | Bio-Rad Laboratories                             | 部局内  | 本人利用  | 309 円/ 時間    | 病院   |
| 842  | 蛍光マイクロプレートリーダー Fluoroskan Ascent            |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 93 円/ 時間     | 病院   |
| 843  | 吸光・蛍光マイクロプレートリーダー Spectra Max M2e           |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 259 円/ 時間    | 病院   |
| 844  | 発光マイクロプレートリーダー Luminoskan Ascent            |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 74 円/ 時間     | 病院   |
| 845  | 1μL分光光度計 Nano Drop2000                      |                                                  | 部局内  | 本人利用  | 114 円/ 時間    | 病院   |
| 846  | ビーズサスペンションアレイシステム Bio-Plex200               | Bio-Rad Laboratories                             | 部局内  | 本人利用  | 1,230 円/ 時間  | 病院   |
| 847  | リアルタイムPCR QuantStudio3                      | Applied Biosystems                               | 部局内  | 本人利用  | 438 円/ 時間    | 病院   |
| 848  | 全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System | Agilent Technologies                             | 部局内  | 本人利用  | 320 円/ 時間    | 病院   |
| 849  | DNAシーケンサー ABI3500xL                         | Applied Biosystems                               | 部局内  | 本人利用  | 1,908 円/ 時間  | 病院   |
| 850  | 自動スピニング装置 QIAcube                           | QIAGEN                                           | 部局内  | 本人利用  | 225 円/ 時間    | 病院   |
| 851  | 遺伝子導入装置 4D-Nucleofector                     | Lonza                                            | 部局内  | 本人利用  | 79 円/ 時間     | 病院   |
| 855  | DNA Shearing（超音波断片化）装置 Covaris M220         | Covaris                                          | 部局内  | 本人利用  | 135 円/ 時間    | 病院   |
| 856  | クリーンベンチ1                                    | 昭和科学 S1001PBV                                    | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 857  | クリーンベンチ2                                    | 昭和科学 S1001PBV                                    | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 858  | クリーンベンチ3                                    | 昭和科学 S1001PBV                                    | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 859  | クリーンベンチ4                                    | 昭和科学 S1001PBV                                    | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 860  | クリーンベンチ5                                    | 昭和科学 S1001PBV                                    | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 861  | クリーンベンチ（解析室）                                | HITACHI CCV-811                                  | 部局内  | 本人利用  | 116 円/ 時間    | 病院   |
| 862  | 安全キャビネット1                                   | 昭和科学 SC-1302A2                                   | 部局内  | 本人利用  | 298 円/ 時間    | 病院   |
| 863  | 安全キャビネット2                                   | 昭和科学 SC-1302A2                                   | 部局内  | 本人利用  | 298 円/ 時間    | 病院   |
| 864  | CO2インキュベーター（1段）                             | PHC MCO-175（ウォータージャケットタイプ）MCO-20AIC（エアージャケットタイプ） | 部局内  | 本人利用  | 103 円/ 日     | 病院   |
| 865  | マルチガスインキュベーター（1台）                           | PHC MCO-5MUV                                     | 部局内  | 本人利用  | 1,253 円/ 日   | 病院   |
| 866  | デジタルカメラ付き正立顕微鏡 Nikon 80iE-31                | ニコン                                              | 部局内  | 本人利用  | 159 円/ 時間    | 病院   |
| 868  | 高速冷却遠心機 KUBOTA6000                          | KUBOTA                                           | 部局内  | 本人利用  | 184 円/ 時間    | 病院   |
| 869  | キャピラリー式電気泳動・抗体反応検出システム Wes System           | プロテインシンプル                                        | 部局内  | 本人利用  | 527 円/ 時間    | 病院   |
| 870  | サンプル密閉式超音波破碎装置 BIORUPTOR UCD-300            | コスモバイオ                                           | 部局内  | 本人利用  | 79 円/ 時間     | 病院   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                           | メーカー、型式等                                        | 利用区分 | 利用形態        | 利用料金（円：税込）     | 管理部署  |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 871  | 大型恒温振とう培養器 BR-180LF            | TAITEC                                          | 部局内  | 本人利用        | 56 円/ 時間       | 病院    |
| 872  | 濃縮遠心システム SPD2010               | Thermo                                          | 部局内  | 本人利用        | 78 円/ 時間       | 病院    |
| 873  | X線照射装置 Softex M-100            | SOFTEX                                          | 部局内  | 本人利用        | 92 円/ 時間       | 病院    |
| 874  | 凍結乾燥機 FDU-2200                 | 東京理化器械                                          | 部局内  | 本人利用        | 145 円/ 時間      | 病院    |
| 875  | 大腸菌用ソフトインキュベーター（1段）            |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 70 円/ 日        | 病院    |
| 876  | 大腸菌用冷蔵庫（1ヶ月）                   |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 388 円/ 月       | 病院    |
| 877  | 4℃冷蔵庫（1ヶ月）                     |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 512 円/ 箇所      | 病院    |
| 878  | マイナス20℃フリーザー（1ヶ月）              |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 1,158 円/ 箇所    | 病院    |
| 879  | マイナス80℃フリーザー（1ヶ月）              |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 1,370 円/ 箇所    | 病院    |
| 880  | 液体窒素容器（1ヶ月）                    |                                                 | 部局内  | 本人利用        | 278 円/ 箇所      | 病院    |
| 707  | デジタルミックスアンプライザー - n CounterMAX | (米) NanoString社製                                | 学内   | 本人利用        | 4,620 円/ 時間    | 病院    |
| 1039 | ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43              | ANDOR                                           | 部局内  | 本人利用        | 1,893 円/ 時間    | 病院    |
| 1039 | ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43              | ANDOR                                           | 学内   | 本人利用        | 4,297 円/ 時間    | 病院    |
| 1039 | ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43              | ANDOR                                           | 学外   | 本人利用        | 7,179 円/ 時間    | 病院    |
| 1039 | ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43              | ANDOR                                           | 学内   | 施設使用料       | 2,100 円/ 日     | 病院    |
| 1039 | ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43              | ANDOR                                           | 学外   | 施設使用料       | 2,100 円/ 日     | 病院    |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学内   | 本人利用        | 242 円/ 10 分    | 薬学研究科 |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学外   | 本人利用        | 1,487 円/ 10 分  | 薬学研究科 |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学内   | 技術指導料：事前講習料 | 11,866 円/ 回    | 薬学研究科 |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学外   | 技術指導料：事前講習料 | 11,866 円/ 回    | 薬学研究科 |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学内   | 技術指導料：サポート料 | 1,178 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 022  | 高精密質量分析装置（1）                   | Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos     | 学外   | 技術指導料：サポート料 | 2,356 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 023  | 高精密質量分析装置（2）                   | Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive | 学内   | 委託利用        | 873 円/ 10 分    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学内   | 本人利用        | 327 円/ 10 分    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学外   | 本人利用        | 952 円/ 10 分    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学内   | 技術指導料：事前講習料 | 11,866 円/ 回    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学内   | 技術指導料：サポート料 | 1,178 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学外   | 技術指導料：事前講習料 | 11,866 円/ 回    | 薬学研究科 |
| 024  | 高精密質量分析装置（3）                   | Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage            | 学外   | 技術指導料：サポート料 | 2,356 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 232  | 次世代型DNAシーケンサー                  | (米)イルミナ社製                                       | 部局内  | 本人利用        | 12,071 円/ 日    | 薬学研究科 |
| 232  | 次世代型DNAシーケンサー                  | (米)イルミナ社製                                       | 学内   | 本人利用        | 12,071 円/ 日    | 薬学研究科 |
| 232  | 次世代型DNAシーケンサー                  | (米)イルミナ社製                                       | 学外   | 本人利用        | 29,251 円/ 日    | 薬学研究科 |
| 687  | ハイスループット性向上システム                | (米)ベックマンコルター社製                                  | 部局内  | 本人利用        | 415 円/ 時間      | 薬学研究科 |
| 687  | ハイスループット性向上システム                | (米)ベックマンコルター社製                                  | 学内   | 本人利用        | 415 円/ 時間      | 薬学研究科 |
| 687  | ハイスループット性向上システム                | (米)ベックマンコルター社製                                  | 学外   | 本人利用        | 4,423 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 689  | ラビラトリオートメーションシステム              | ベックマンコルター社製                                     | 部局内  | 本人利用        | 354 円/ 時間      | 薬学研究科 |
| 689  | ラビラトリオートメーションシステム              | ベックマンコルター社製                                     | 学内   | 本人利用        | 354 円/ 時間      | 薬学研究科 |
| 689  | ラビラトリオートメーションシステム              | ベックマンコルター社製                                     | 学外   | 本人利用        | 1,787 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 747  | 人工糖鎖医薬品研究開発システム（No.1）          | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 部局内  | 委託利用        | 6,403 円/ 12時間  | 薬学研究科 |
| 747  | 人工糖鎖医薬品研究開発システム（No.1）          | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 学内   | 委託利用        | 13,458 円/ 12時間 | 薬学研究科 |
| 747  | 人工糖鎖医薬品研究開発システム（No.1）          | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 学外   | 委託利用        | 64,860 円/ 12時間 | 薬学研究科 |
| 748  | 人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)          | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 部局内  | 本人利用        | 152 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 748  | 人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)          | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 学内   | 本人利用        | 300 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 749  | 高分解能核磁気共鳴装置（No.3）              | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 部局内  | 本人利用        | 152 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 749  | 高分解能核磁気共鳴装置（No.3）              | 日本電子 JNM-ECA600                                 | 学内   | 本人利用        | 300 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 750  | 核磁気共鳴装置（バリアン）                  | Varian 400-MRDS型                                | 部局内  | 本人利用        | 138 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 750  | 核磁気共鳴装置（バリアン）                  | Varian 400-MRDS型                                | 学内   | 本人利用        | 322 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 778  | マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置   | ブルカーダルトニクス社 MALDI TOF MS autoflex max           | 学内   | 本人利用        | 1,842 円/ 10分   | 薬学研究科 |
| 778  | マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置   | ブルカーダルトニクス社 MALDI TOF MS autoflex max           | 学内   | 委託利用        | 30,978 円/ 時間   | 薬学研究科 |
| 779  | 共焦点顕微鏡                         | カール・ツァイス LSM900 Airyscan2                       | 部局内  | 本人利用        | 2,500 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 779  | 共焦点顕微鏡                         | カール・ツァイス LSM900 Airyscan2                       | 学内   | 本人利用        | 2,940 円/ 時間    | 薬学研究科 |
| 881  | 核磁気共鳴装置(400-No.1)              | 日本電子 JNM-ECZL400S                               | 部局内  | 本人利用        | 141 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 881  | 核磁気共鳴装置(400-No.1)              | 日本電子 JNM-ECZL400S                               | 学内   | 本人利用        | 267 円/ 15分     | 薬学研究科 |
| 641  | 超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡         | 日立 S-5500形                                      | 部局内  | 本人利用        | 5,205 円/ 時間    | 理学研究科 |
| 641  | 超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡         | 日立 S-5500形                                      | 学内   | 本人利用        | 5,205 円/ 時間    | 理学研究科 |
| 641  | 超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡         | 日立 S-5500形                                      | 学外   | 本人利用        | 9,182 円/ 時間    | 理学研究科 |
| 641  | 超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡         | 日立 S-5500形                                      | 学外   | 委託利用        | 12,647 円/ 時間   | 理学研究科 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                            | メーカー、型式等                                | 利用区分 | 利用形態                          | 利用料金（円：税込）                        | 管理部門      |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 777  | ヘリウム液化システム（ヘリウムガス液化サービス）        | リンデ社 L280型（青葉山地区）<br>リンデ社 L280（片平地区）    | 学外   | 委託利用                          | 1,277 円/ 時間<br>液化ヘリウム1<br>リッター当たり | 極低温科学センター |
| 777  | ヘリウム液化システム（ヘリウムガス液化サービス）        | リンデ社 L280型（青葉山地区）<br>リンデ社 L280（片平地区）    | 学外   | ヘリウム容器初期冷却費                   | 1,277 円/ 時間<br>液化ヘリウム1<br>リッター当たり | 極低温科学センター |
| 787  | リアルタイムPCR（CFX96）                | Bio-Rad CFX96                           | 部局内  | 本人利用                          | 343 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 787  | リアルタイムPCR（CFX96）                | Bio-Rad CFX96                           | 学内   | 本人利用                          | 443 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 787  | リアルタイムPCR（CFX96）                | Bio-Rad CFX96                           | 学外   | 本人利用                          | 443 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 788  | 遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）        | LONZA 4D-Nucleofector                   | 部局内  | 本人利用                          | 78 円/ 時間                          | 加齢医学研究所   |
| 788  | 遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）        | LONZA 4D-Nucleofector                   | 学内   | 本人利用                          | 139 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 788  | 遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）        | LONZA 4D-Nucleofector                   | 学外   | 本人利用                          | 139 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 789  | 蛍光顕微鏡（BZ-9000）                  | KEYENCE BZ-9000                         | 部局内  | 本人利用                          | 318 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 789  | 蛍光顕微鏡（BZ-9000）                  | KEYENCE BZ-9000                         | 学内   | 本人利用                          | 458 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 789  | 蛍光顕微鏡（BZ-9000）                  | KEYENCE BZ-9000                         | 学外   | 本人利用                          | 458 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 790  | ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）   | Zeiss Celldiscoverer 7                  | 部局内  | 本人利用                          | 235 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 790  | ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）   | Zeiss Celldiscoverer 7                  | 学内   | 本人利用                          | 510 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 790  | ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）   | Zeiss Celldiscoverer 7                  | 学外   | 本人利用                          | 510 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 791  | 共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）           | Leica TCS SP8                           | 部局内  | 本人利用                          | 789 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 791  | 共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）           | Leica TCS SP8                           | 学内   | 本人利用                          | 1,178 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 791  | 共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）           | Leica TCS SP8                           | 学外   | 本人利用                          | 1,178 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 792  | 透過電子顕微鏡（TEM H-7600）             | 日立ハイテック TEM H-7600                      | 部局内  | 本人利用                          | 1,263 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 792  | 透過電子顕微鏡（TEM H-7600）             | 日立ハイテック TEM H-7600                      | 学内   | 本人利用                          | 2,013 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 792  | 透過電子顕微鏡（TEM H-7600）             | 日立ハイテック TEM H-7600                      | 学外   | 本人利用                          | 2,013 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 793  | フローサイトメーター（CytoFLEX LX）         | BECKMAN COULTER CytoFLEX LX             | 部局内  | 本人利用                          | 1,224 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 793  | フローサイトメーター（CytoFLEX LX）         | BECKMAN COULTER CytoFLEX LX             | 学内   | 本人利用                          | 1,895 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 793  | フローサイトメーター（CytoFLEX LX）         | BECKMAN COULTER CytoFLEX LX             | 学外   | 本人利用                          | 1,895 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 794  | 蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）           | 富士写真フイルム㈱ FLA-7000                      | 部局内  | 本人利用                          | 240 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 794  | 蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）           | 富士写真フイルム㈱ FLA-7000                      | 学内   | 本人利用                          | 240 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 794  | 蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）           | 富士写真フイルム㈱ FLA-7000                      | 学外   | 本人利用                          | 240 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 795  | 3D可視化解析ソフトウェア（Amira）            | Visualization Sciences Group(VSG) Amira | 部局内  | 本人利用                          | 696 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 795  | 3D可視化解析ソフトウェア（Amira）            | Visualization Sciences Group(VSG) Amira | 学内   | 本人利用                          | 1,226 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 795  | 3D可視化解析ソフトウェア（Amira）            | Visualization Sciences Group(VSG) Amira | 学外   | 本人利用                          | 1,226 円/ 時間                       | 加齢医学研究所   |
| 302  | in vivoイメージング装置（IVIS Lumina II） | Caliper Life Sciences IVIS Lumina II    | 部局内  | 本人利用                          | 318 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 302  | in vivoイメージング装置（IVIS Lumina II） | Caliper Life Sciences IVIS Lumina II    | 学内   | 本人利用                          | 318 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 302  | in vivoイメージング装置（IVIS Lumina II） | Caliper Life Sciences IVIS Lumina II    | 学外   | 本人利用                          | 318 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 部局内  | 本人利用                          | 153 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 学内   | 本人利用                          | 294 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 学外   | 本人利用                          | 294 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 部局内  | Tecan(Infinite200Pro M nano+) | 180 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 学内   | Tecan(Infinite200Pro M nano+) | 448 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 796  | マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）             | Molecular Devices SpectraMax M2e        | 学外   | Tecan(Infinite200Pro M nano+) | 448 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 797  | マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）             | Promega GloMax Explorer                 | 部局内  | 本人利用                          | 175 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 797  | マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）             | Promega GloMax Explorer                 | 学内   | 本人利用                          | 175 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 797  | マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）             | Promega GloMax Explorer                 | 学外   | 本人利用                          | 175 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 798  | 微量分光光度計（NanoDrop）               | Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000   | 部局内  | 本人利用                          | 52 円/ 時間                          | 加齢医学研究所   |
| 798  | 微量分光光度計（NanoDrop）               | Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000   | 学内   | 本人利用                          | 52 円/ 時間                          | 加齢医学研究所   |
| 798  | 微量分光光度計（NanoDrop）               | Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000   | 学外   | 本人利用                          | 52 円/ 時間                          | 加齢医学研究所   |
| 799  | 生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1）     | Pall ForteBio BLItz/Octet N1            | 部局内  | 本人利用                          | 164 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |
| 799  | 生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1）     | Pall ForteBio BLItz/Octet N1            | 学内   | 本人利用                          | 164 円/ 時間                         | 加齢医学研究所   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                        | メーカー、型式等                     | 利用区分 | 利用形態               | 利用料金（円：税込）    | 管理部署    |
|------|-----------------------------|------------------------------|------|--------------------|---------------|---------|
| 799  | 生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1） | Pall ForteBio BLItz/Octet N1 | 学外   | 本人利用               | 164 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 部局内  | 本人利用               | 376 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 学内   | 本人利用               | 597 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 学外   | 本人利用               | 597 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 部局内  | マイクロチューブ           | 106 円/ 個      | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 学内   | マイクロチューブ           | 106 円/ 個      | 加齢医学研究所 |
| 800  | 超遠心機（小型）（CS-150GX）          | 日立工機 CS-150GX                | 学外   | マイクロチューブ           | 106 円/ 個      | 加齢医学研究所 |
| 801  | X線照射装置（MBR-1520R-4）         | 日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4    | 部局内  | 本人利用               | 97 円/ Gy      | 加齢医学研究所 |
| 801  | X線照射装置（MBR-1520R-4）         | 日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4    | 学内   | 本人利用               | 124 円/ Gy     | 加齢医学研究所 |
| 801  | X線照射装置（MBR-1520R-4）         | 日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4    | 学外   | 本人利用               | 124 円/ Gy     | 加齢医学研究所 |
| 802  | クライオスタット（CM1900）            | Leica CM1900                 | 部局内  | 本人利用               | 603 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 802  | クライオスタット（CM1900）            | Leica CM1900                 | 学内   | 本人利用               | 603 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 802  | クライオスタット（CM1900）            | Leica CM1900                 | 学外   | 本人利用               | 603 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 部局内  | 本人利用               | 666 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学内   | 本人利用               | 666 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学外   | 本人利用               | 666 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 部局内  | Cryofilm type2C(9) | 4,771 円/ 枚    | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学内   | Cryofilm type2C(9) | 4,771 円/ 枚    | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学外   | Cryofilm type2C(9) | 4,771 円/ 枚    | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 部局内  | TC-65 タングステンプレート   | 23,760 円/ 枚   | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学内   | TC-65 タングステンプレート   | 23,760 円/ 枚   | 加齢医学研究所 |
| 803  | クライオスタット（CM3050S）           | Leica CM3050S                | 学外   | TC-65 タングステンプレート   | 23,760 円/ 枚   | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 部局内  | 本人利用               | 198 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学内   | 本人利用               | 198 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学外   | 本人利用               | 198 円/ 時間     | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 部局内  | 専用凍結包埋剤（SCEM260ml） | 3,564 円/ 本    | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学内   | 専用凍結包埋剤（SCEM260ml） | 3,564 円/ 本    | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学外   | 専用凍結包埋剤（SCEM260ml） | 3,564 円/ 本    | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 部局内  | 包埋容器（2.5x2.0cm）    | 13,860 円/ 個   | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学内   | 包埋容器（2.5x2.0cm）    | 13,860 円/ 個   | 加齢医学研究所 |
| 804  | 試料凍結包埋用冷凍機（UT-2000F）        | EYELA UT-2000F               | 学外   | 包埋容器（2.5x2.0cm）    | 13,860 円/ 個   | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 部局内  | 写真光沢紙              | 1,960 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学内   | 写真光沢紙              | 2,140 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学外   | 写真光沢紙              | 2,140 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 部局内  | 布用紙                | 5,620 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学内   | 布用紙                | 5,800 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学外   | 布用紙                | 5,800 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 部局内  | 用紙持込               | 1,120 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学内   | 用紙持込               | 1,300 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 805  | 大判プリンター（写真光沢紙）              | EPSON PX-H10000              | 学外   | 用紙持込               | 1,300 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 部局内  | 布用紙                | 5,120 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学内   | 布用紙                | 5,300 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学外   | 布用紙                | 5,300 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 部局内  | 写真光沢紙              | 2,380 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学内   | 写真光沢紙              | 2,570 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学外   | 写真光沢紙              | 2,570 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 部局内  | 用紙持込               | 1,070 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学内   | 用紙持込               | 1,250 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 806  | 大判プリンター（布用紙）                | Canon iPF8300                | 学外   | 用紙持込               | 1,250 円/ m    | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 部局内  | A4                 | 173 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 学内   | A4                 | 173 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 学外   | A4                 | 173 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 部局内  | A3                 | 268 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 学内   | A3                 | 268 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 807  | ラミネート（QVJ340）               | MEIKO QVJ340                 | 学外   | A3                 | 268 円/ 枚      | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 部局内  | 上段                 | 1,035 円/ 区画・月 | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 部局内  | 下段                 | 731 円/ 区画・月   | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 学内   | 上段                 | 1,372 円/ 区画・月 | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 学内   | 下段                 | 955 円/ 区画・月   | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 学外   | 上段                 | 1,372 円/ 区画・月 | 加齢医学研究所 |
| 808  | 共通低温室（上段/下段）                | － ColdRoom                   | 学外   | 下段                 | 955 円/ 区画・月   | 加齢医学研究所 |
| 809  | 超低温槽（-30℃）                  | PHC b i MDF-237-PJ           | 部局内  | 本人利用               | 147 円/ 日      | 加齢医学研究所 |
| 809  | 超低温槽（-30℃）                  | PHC b i MDF-237-PJ           | 学内   | 本人利用               | 147 円/ 日      | 加齢医学研究所 |
| 809  | 超低温槽（-30℃）                  | PHC b i MDF-237-PJ           | 学外   | 本人利用               | 147 円/ 日      | 加齢医学研究所 |
| 810  | 超低温槽（-80℃）                  | 日本フリーザ VT-208                | 部局内  | 本人利用               | 386 円/ 日      | 加齢医学研究所 |
| 810  | 超低温槽（-80℃）                  | 日本フリーザ VT-208                | 学内   | 本人利用               | 386 円/ 日      | 加齢医学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                          | メーカー、型式等                            | 利用区分 | 利用形態        | 利用料金（円：税込） |             | 管理部門    |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|---------|
| 810  | 超低温槽（-80℃）                    | 日本フリーザ VT-208                       | 学外   | 本人利用        | 386        | 円/ 日        | 加齢医学研究所 |
| 811  | 安全キャビネット（MHE-131AJ）           | PHC b i MHE-131AJ                   | 部局内  | 本人利用        | 351        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 811  | 安全キャビネット（MHE-131AJ）           | PHC b i MHE-131AJ                   | 学内   | 本人利用        | 612        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 811  | 安全キャビネット（MHE-131AJ）           | PHC b i MHE-131AJ                   | 学外   | 本人利用        | 612        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 812  | CO2インキュベーター（MCO-19AIC）        | SANYO MCO-19AIC                     | 部局内  | 本人利用        | 520        | 円/ 日        | 加齢医学研究所 |
| 812  | CO2インキュベーター（MCO-19AIC）        | SANYO MCO-19AIC                     | 学内   | 本人利用        | 675        | 円/ 日        | 加齢医学研究所 |
| 812  | CO2インキュベーター（MCO-19AIC）        | SANYO MCO-19AIC                     | 学外   | 本人利用        | 675        | 円/ 日        | 加齢医学研究所 |
| 813  | オートクレーブ                       | TOMY LSX-500                        | 部局内  | 本人利用        | 196        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 813  | オートクレーブ                       | TOMY LSX-500                        | 学内   | 本人利用        | 332        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 813  | オートクレーブ                       | TOMY LSX-500                        | 学外   | 本人利用        | 332        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 本人利用        | 584        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 本人利用        | 1,373      | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 本人利用        | 1,373      | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 40PAチューブ    | 660        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 40PAチューブ    | 660        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 40PAチューブ    | 660        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 40PAシールチューブ | 634        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 40PAシールチューブ | 634        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 40PAシールチューブ | 634        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 13PAチューブ    | 704        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 13PAチューブ    | 704        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 13PAチューブ    | 704        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 12PAシールチューブ | 506        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 12PAシールチューブ | 506        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 12PAシールチューブ | 506        | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 10PCアツチューブ  | 1,529      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 10PCアツチューブ  | 1,529      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 10PCアツチューブ  | 1,529      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 10PAボトルクミ   | 1,650      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 10PAボトルクミ   | 1,650      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 10PAボトルクミ   | 1,650      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | 10PAアツチューブ  | 1,430      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | 10PAアツチューブ  | 1,430      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | 10PAアツチューブ  | 1,430      | 円/ 本        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 部局内  | マイクロチューブ    | 106        | 円/ 個        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学内   | マイクロチューブ    | 106        | 円/ 個        | 加齢医学研究所 |
| 814  | 超遠心機（CP80NX）                  | himac CP80NX                        | 学外   | マイクロチューブ    | 106        | 円/ 個        | 加齢医学研究所 |
| 815  | 解析用PC1（Zen,LASX）              | HP Z4 G4                            | 部局内  | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 815  | 解析用PC1（Zen,LASX）              | HP Z4 G4                            | 学内   | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 815  | 解析用PC1（Zen,LASX）              | HP Z4 G4                            | 学外   | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 816  | 解析用PC2（IVIS,Kaluza）           | DELL PrecisionT7400                 | 部局内  | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 816  | 解析用PC2（IVIS,Kaluza）           | DELL PrecisionT7400                 | 学内   | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 816  | 解析用PC2（IVIS,Kaluza）           | DELL PrecisionT7400                 | 学外   | 本人利用        | 111        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 817  | パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）            | QIAGEN IPA                          | 部局内  | 本人利用        | 3,015      | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 817  | パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）            | QIAGEN IPA                          | 学内   | 本人利用        | 3,015      | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 817  | パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）            | QIAGEN IPA                          | 学外   | 本人利用        | 3,015      | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 818  | 化学発光イメージャー（AIQ800）            | Cytiva AIQ800                       | 部局内  | 本人利用        | 199        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 818  | 化学発光イメージャー（AIQ800）            | Cytiva AIQ800                       | 学内   | 本人利用        | 278        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 818  | 化学発光イメージャー（AIQ800）            | Cytiva AIQ800                       | 学外   | 本人利用        | 278        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 819  | 全自動電気泳動システム（4150 TapeStation） | Agilent 4150 TapeStation System     | 部局内  | 本人利用        | 350        | 円/ サンプル     | 加齢医学研究所 |
| 819  | 全自動電気泳動システム（4150 TapeStation） | Agilent 4150 TapeStation System     | 学内   | 本人利用        | 433        | 円/ サンプル     | 加齢医学研究所 |
| 819  | 全自動電気泳動システム（4150 TapeStation） | Agilent 4150 TapeStation System     | 学外   | 本人利用        | 433        | 円/ サンプル     | 加齢医学研究所 |
| 821  | デジタルイメージングシステム（APX100）        | Evident APX100                      | 部局内  | 本人利用        | 516        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 821  | デジタルイメージングシステム（APX100）        | Evident APX100                      | 学内   | 本人利用        | 871        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 821  | デジタルイメージングシステム（APX100）        | Evident APX100                      | 学外   | 本人利用        | 871        | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 822  | 超純水装置（Direct-Q UV 3）          | MERCK Direct-Q UV3                  | 部局内  | 本人利用        | 181        | 円/ L        | 加齢医学研究所 |
| 822  | 超純水装置（Direct-Q UV 3）          | MERCK Direct-Q UV3                  | 学内   | 本人利用        | 181        | 円/ L        | 加齢医学研究所 |
| 822  | 超純水装置（Direct-Q UV 3）          | MERCK Direct-Q UV3                  | 学外   | 本人利用        | 181        | 円/ L        | 加齢医学研究所 |
| 824  | 登録料（加齢研）                      | - -                                 | 部局内  | 今年度の分野登録料   | 10,000     | 円/ 年度・利用責任者 | 加齢医学研究所 |
| 824  | 登録料（加齢研）                      | - -                                 | 学内   | 今年度の分野登録料   | 30,000     | 円/ 年度・利用責任者 | 加齢医学研究所 |
| 824  | 登録料（加齢研）                      | - -                                 | 学外   | 今年度の分野登録料   | 30,000     | 円/ 年度・利用責任者 | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 部局内  | 本人利用        | -          | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学内   | 本人利用        | -          | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学外   | 本人利用        | -          | 円/ 時間       | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 部局内  | プレート        | 399        | 円/ 枚（時間）    | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学内   | プレート        | 399        | 円/ 枚（時間）    | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学外   | プレート        | 399        | 円/ 枚（時間）    | 加齢医学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

| 設備番号 | 設備等名                          | メーカー、型式等                            | 利用区分 | 利用形態                  | 利用料金（円：税込） |    |       | 管理部署    |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|------------|----|-------|---------|
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 部局内  | プレート_コロナ研究専用          | -          | 円/ | 枚（時間） | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学内   | プレート_コロナ研究専用          | -          | 円/ | 枚（時間） | 加齢医学研究所 |
| 826  | リアルタイムPCR（QS5）                | TermoFisher Scientific QuantStudio5 | 学外   | プレート_コロナ研究専用          | -          | 円/ | 枚（時間） | 加齢医学研究所 |
| 828  | セルソーター（CytoFLEX SRT）          | BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT        | 部局内  | 本人利用                  | 2,966      | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 828  | セルソーター（CytoFLEX SRT）          | BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT        | 学内   | 本人利用                  | 5,170      | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 828  | セルソーター（CytoFLEX SRT）          | BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT        | 学外   | 本人利用                  | 5,170      | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 829  | 自動組織分散・破碎装置（gentleMACS）       | Miltenyi Biotec gentleMACS Octo     | 部局内  | 本人利用                  | 145        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 829  | 自動組織分散・破碎装置（gentleMACS）       | Miltenyi Biotec gentleMACS Octo     | 学内   | 本人利用                  | 215        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 829  | 自動組織分散・破碎装置（gentleMACS）       | Miltenyi Biotec gentleMACS Octo     | 学外   | 本人利用                  | 215        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 部局内  | 本人利用                  | 957        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 学内   | 本人利用                  | 1,185      | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 学外   | 本人利用                  | 1,185      | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 部局内  | サーマルサイクラー（C1000Touch） | 186        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 学内   | サーマルサイクラー（C1000Touch） | 370        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 830  | シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX） | 10x Genomics Chromium iX            | 学外   | サーマルサイクラー（C1000Touch） | 370        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 831  | 遠心分離機（himac CF7D2）            | himac CF7D2                         | 部局内  | 本人利用                  | 88         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 831  | 遠心分離機（himac CF7D2）            | himac CF7D2                         | 学内   | 本人利用                  | 88         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 831  | 遠心分離機（himac CF7D2）            | himac CF7D2                         | 学外   | 本人利用                  | 88         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 832  | 遠心分離機（KUBOTA 8900）            | KUBOTA 8900                         | 部局内  | 本人利用                  | 94         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 832  | 遠心分離機（KUBOTA 8900）            | KUBOTA 8900                         | 学内   | 本人利用                  | 94         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 832  | 遠心分離機（KUBOTA 8900）            | KUBOTA 8900                         | 学外   | 本人利用                  | 94         | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 部局内  | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 学内   | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 学外   | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 部局内  | 液体窒素                  | 473        | 円/ | L     | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 学内   | 液体窒素                  | 473        | 円/ | L     | 加齢医学研究所 |
| 833  | 電顕試料作製室                       | — —                                 | 学外   | 液体窒素                  | 473        | 円/ | L     | 加齢医学研究所 |
| 834  | 解析用PC3（cellSens）              | DELL PrecisionTower 5820            | 部局内  | 本人利用                  | 305        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 834  | 解析用PC3（cellSens）              | DELL PrecisionTower 5820            | 学内   | 本人利用                  | 329        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 834  | 解析用PC3（cellSens）              | DELL PrecisionTower 5820            | 学外   | 本人利用                  | 329        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1003 | デモ機                           |                                     | 部局内  | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1003 | デモ機                           |                                     | 学内   | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1003 | デモ機                           |                                     | 学外   | 本人利用                  | -          | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1004 | 解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）   |                                     | 部局内  | 本人利用                  | 319        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1004 | 解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）   |                                     | 学内   | 本人利用                  | 383        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |
| 1004 | 解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）   |                                     | 学外   | 本人利用                  | 383        | 円/ | 時間    | 加齢医学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                      | メーカー、型式等                                            | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理部門               |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 333  | レーザ熱衝撃疲労試験装置 一式           | レーザ熱衝撃疲労試験装置 一式                                     | 本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ<br><br>( <a href="http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/">http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/</a> ) をご確認ください。 | NICHe              |
| 334  | 超微小硬度計 1式                 | 島津製作所 DUH-211S特型 外                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 620  | 顕微ラマン分光分析装置               | 堀場製作所 LabRAM HR800                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 621  | ナノレンジ押し込み硬さ試験機            | フィッシャー・インストルメンツ PICODENTOR HM500                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 622  | デジタルピッカース硬さ試験機            | マツザワ VMT-X7S                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 623  | ショア硬度計                    | 今井精機 ショア硬度計D型                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 624  | 油圧サーボ式材料疲労試験装置 (1)        | MTS MODEL 810                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 625  | 油圧サーボ式材料疲労試験装置 (2)        | MTS MODEL 810                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 629  | 熱分析装置                     | リガク Thermo plus EVO 2 シリーズ (TG 8121、DSC 8231)       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 630  | アコースティックエミッション装置          | Physical Acoustics AEシステム一式                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 631  | 小型表面粗さ測定機                 | 小坂研究所 SE 300-39                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 656  | 高温高圧水中応力腐食割れ装置            | 東伸工業 試験装置一式                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 662  | 2軸2連高温高圧腐食試験装置            | 東伸工業 2M-SERT-30                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 663  | オートクレープ付SERT試験装置          | 東伸工業 試験装置一式 (試験装置、SERT-MINI-20PT型、循環装置20MP-09-350型) |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 664  | 光学顕微鏡                     | ニコン LV150 FMモジュールセット                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 665  | 実体顕微鏡ティーチングシステム           | ニコン SMZ1500                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICHe              |
| 323  | P-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器      |                                                     | 本学に別途設置されている「CYRIC共同利用RI共同利用」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、CYRIC共同利用RI共同利用のページ<br><br>( <a href="http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html">http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html</a> ) をご確認ください。                                                             | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 324  | N-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 325  | Typhoon FLA 9500 BGR システム | GEヘルスケア Typhoon FLA 9500 BGRシステム                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 326  | 狭帯域波長可変レーザー               | Coherent MBR-110HP                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 327  | アキュフレックスガンマ               | 日立アロカメディカル ARC-7001                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 328  | アキュフレックスガンマ               | 日立アロカメディカル ARC-7001                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 329  | 縦単一周波数半導体励起18Wグリーンレーザー    | Coherent Verdi-V18 SF                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 先端量子ビーム科学研究センター    |
| 693  | スーパーコンピュータAOBA (サブシステムA)  | 日本電気 SX-Aurora TSUBASA                              | 本計算機システムは、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 (JHPCN)により運用されています。また、革新的ハイパフォーマンスインフラ (HPCI)システムへ計算機資源の提供も行っています。利用申込みは、下記ページをご確認ください。                                                                                                                                               | サイバーサイエンスセンター      |
| 694  | スーパーコンピュータAOBA (サブシステムB)  | 日本電気 SX-Aurora LX406Rz-2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | サイバーサイエンスセンター      |
| 720  | 水素アニール装置                  | 自作                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター                                                                                                                                                                                                                                                   | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 721  | EVG プラズマ活性化装置             | EVG EVG810                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 722  | 酸化炉(8")                   | 光洋サーモシステム MT-10×8-A                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 765  | 自動搬送 芝浦スバッタ装置 冷却型         | 芝浦メカトロニクス CFS-4EP-LL                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 766  | 測長SEM                     | 日立ハイテック CS4800                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 767  | 8インチマスクアライナ               | SUSS MicroTec MA8 GEN3 TOU-01                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 768  | 真空アニール炉                   | 真空理工 RHL-Pss98/98#                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 769  | シンクロンスバッタ                 | シンクロン RAS-1100B II                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 770  | 半導体パラメータアナライザ             | Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 248  | 住友 PECVD                  | 住友精密 MPX-CVD                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 250  | 熱CVD                      | 国際電気                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイクロシステム融合研究開発センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                | メーカー、型式等                                   | 利用料金（円：税込）/ その他の手続 | 管理部門               |
|------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 251  | XRD                 | Bruker D8 DISCOVER                         |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 252  | DeepRIE装置#1         | 住友精密 MUC-21                                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 278  | 芝浦 スパッタ装置           | 芝浦メカトロニクス CFS-4ESII                        |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 341  | MOCVD装置             | ワコム研究所製 Doctor-T                           |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 342  | エリオニクス 130kV EB描画装置 | エリオニクス ELS-G125S                           |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 343  | サーフェイスプレナー          | ディスコ DAS8920                               |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 344  | マイクロX線CT            | コムスキャンテクノ ScanXmate-D160TS110              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 345  | 熱電子SEM              | 日立ハイテクノロジーズ S-3700N<br>型・堀場製作所 EMAX Energy |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 346  | 超音波顕微鏡              | インサイト IS-350型 S-U                          |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 347  | ブラシスクラバ             | 全協化成工業                                     |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 348  | デジタル顕微鏡             | KEYENCE VHX-1000                           |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 359  | 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置    | ユーテック 21-0604                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 360  | 両面マスクアライナ           | SUSS MicroTec SUSS MA6/BA6<br>SPEC TOU-2   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 361  | 多元材料原子層堆積（ALD）装置    | テクノファイン ALK-600                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 362  | ME-RIE装置            | 立山マシン TEP-01C1                             |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 363  | Vapor HFエッチング装置     | Primaxx uEtch Module TO- $\alpha$          |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 364  | 芝浦スパッタ装置（冷却形）       | 芝浦メカトロニクス CFS-4ES-C.T.                     |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 420  | エッチングチャンバー          | アズワン PSH1200                               |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 421  | リン酸槽                |                                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 422  | イナートオープン（シンター炉）     | ヤマト科学 DN63H                                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 423  | 真空オープン              | ヤマト科学 DP-31                                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 424  | スピン乾燥機              | 東邦化成 ZAA-4                                 |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 425  | 有機ドラフトチャンバー         |                                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 426  | 4"スピン乾燥機            | SEMITOOL PSC101                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 427  | 6"スピン乾燥機            | SEMITOOL PSC101                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 429  | スピンコータ              | ミカサ 1H-DXII                                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 430  | クリーンオープン            | ヤマト科学 DE62                                 |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 431  | ポリイミドキュア炉           | ヤマト科学 DN43H                                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 434  | 現像ドラフト              |                                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 435  | UVキュア装置             | ウシオ電機 UMA-802                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 436  | スピンコータ              | アクテス ASC-4000                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 437  | スプレー現像装置            | アクテス ADE-3000S                             |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 438  | レーザ描画装置             | ハイデルベルグ・インストルメンツ<br>DWL2000CE              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 439  | 球面露光装置              | 東北電子産業                                     |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 440  | 酸化炉（半導体用）           | 東京エレクトロン XL-7                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 441  | 酸化炉（MEMS用）          | 東京エレクトロン XL-7                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 442  | P拡散炉                | 東京エレクトロン XL-7                              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名              | メーカー、型式等                      | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                              | 管理部門               |
|------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 443  | P押し込み炉            | 東京エレクトロン XL-7                 | 本設備・装置の利用申込は、「ナノテク融合技術支援センター（CINTS）（ <a href="https://www.cints.tohoku.ac.jp/">https://www.cints.tohoku.ac.jp/</a> ）」からお願いいたします。 | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 444  | B拡散炉              | 東京エレクトロン XL-7                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 445  | B押し込み炉            | 東京エレクトロン XL-7                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 446  | アニール炉             | 東京エレクトロン XL-7                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 447  | 中電流イオン注入装置        | 日新イオン機器 NH-20SR               |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 449  | ランプアニール装置         | AG Associates AG4100          |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 450  | メタル拡散炉            | 光洋リンドバーク Model270             |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 451  | LPCVD (SiN)       | システムサービス                      |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 452  | LPCVD (Poly-Si)   | システムサービス                      |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 453  | LPCVD (SiO2、SiON) | システムサービス                      |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 454  | W-CVD             | Applied Materials P-5000      |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 455  | アネルバ スパッタ装置       | アネルバ SPF-730                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 456  | 電子ビーム蒸着装置         | アネルバ EVC-1501                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 457  | ゾルゲル自動成膜装置        | テクノファイン PZ-604                |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 458  | めっき装置             | 山本鍍金試験器                       |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 459  | JPEL PECVD        | 日本生産技術研究所 VDS-5600            |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 460  | 住友 TEOS PECVD     | 住友精密 MPX-CVD                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 461  | 自動搬送 芝浦スパッタ装置     | 芝浦メカトロニクス i-Miller CFS-4EP-LL |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 462  | 球面成膜用スパッタ装置       | 和泉テック                         |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 463  | DeepRIE装置#2       | 住友精密 MUC-21                   |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 464  | DeepRIE装置#3       | STS                           |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 465  | アネルバ RIE装置        | アネルバ DEA-506                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 466  | アネルバ Si-RIE装置     | アネルバ L-507DL                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 467  | AI-RIE            | 芝浦エレテック HIRRIE-100            |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 468  | アルバック アッシング装置     | アルバック UNA-2000                |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 469  | ブランソン アッシング装置     | ブランソン IPC4000                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 471  | アルバック 多用途RIE装置    | アルバック RIH-1515Z               |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 472  | KOHエッチング槽         |                               |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 473  | TMAHエッチング槽        |                               |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 474  | DeepRIE装置#4       | 住友精密 MUC-21                   |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 475  | イオンミリング装置         | エヌ・エス／伯東 20IBE-C              |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 476  | アルバックICP-RIE      | アルバック NE-550                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 477  | ケミカルドライエッチャー（CDE） | 芝浦エレテック CDE7                  |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 478  | プラズマクリーナ          | ヤマト科学 PDC-210                 |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 479  | ウェハ接合装置           | Suss SB6e                     |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 480  | 東京精密 ダイサ          | 東京精密                          |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 481  | ディスコ ダイサ          | ディスコ DAD522                   |                                                                                                                                  | マイクロシステム融合研究開発センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                 | メーカー、型式等                         | 利用料金（円：税込）/ その他の手続 | 管理部門               |
|------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 482  | ワイヤボンダ               | West Bond                        |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 483  | レーザマーカ               | GSJルモニクス WM-II                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 484  | 6インチウェハ研磨装置          | BNテクノロジー Bni62                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 485  | 4インチウェハ研磨装置          | BNテクノロジー Bni52                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 486  | サンドブラスト              | 新東                               |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 487  | EVG ウェハ接合装置          | EVG 520                          |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 488  | EVG ウェハ接合用アライナ       | EVG Smart View Aligner           |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 489  | UVインプリント装置           | 東芝機械 ST-50                       |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 490  | 熱インプリント装置            | オリジン電気 Reprina-T50A              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 491  | エキシマ洗浄装置             | デアネヒステ EXC-1201-DN               |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 492  | ウォーターレーザ             | 澁谷工業 LAMICS AQL-1900             |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 493  | ウェハゴミ検査装置            | トプコン WM-3                        |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 494  | 膜厚計                  | ナノメトリクス NanoSpec3000             |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 495  | Dektak 段差計           | Dektak Dektak 8                  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 496  | Tenchor 段差計          | Tenchor AlphaStep 500            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 497  | 深さ測定装置               | ユニオン光学 Hisomet                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 498  | 4探針測定装置              |                                  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 499  | 拡がり抵抗測定装置            | Solid State Measurements SSM150  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 500  | ウェハプローバ              | 東京精密 EM-20A                      |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 501  | 金属顕微鏡                | ニコン L150                         |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 502  | FE-SEM               | 日立ハイテックノロジーズ S5000               |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 503  | エリプソ                 | アルバック                            |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 504  | 赤外線顕微鏡               | オリンパス/浜松ホトニクス                    |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 505  | 四重極質量分析装置            | キヤノンアネルバ M-101QA-TDM             |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 507  | クイックコータ              | サンヨー電子 SC-701M k II              |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 508  | 卓上型エリプソ              | フォトリックラティス SE-101                |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 510  | レーザ／白色光共焦点顕微鏡        | レーザーテック OPTELICS<br>HYBRID LS-SD |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 511  | 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 |                                  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 512  | 直線集束ビーム超音波材料解析システム#2 |                                  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 632  | アルバックICP-RIE#2       | アルバック CE-300I                    |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 633  | アネルバマルチスパッタ          | アネルバ SPC-350                     |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 635  | マスクレスアライナ            | Heidelberg Instruments MLA150tt  |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 681  | ECRロングスロースパッタ        | エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK         |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 682  | 住友 TEOS PECVD#2      | 住友精密 APX-Cetus                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 683  | i線ステッパ               | キヤノン FPA-3030i5+                 |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 684  | コータデベロッパ             | SUSS ACS200 Gen3                 |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 685  | JEOL FE-SEM          | 日本電子 JSM-6335F                   |                    | マイクロシステム融合研究開発センター |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                       | メーカー、型式等                             | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                                           | 管理部門               |
|------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 708  | パークシステムズAFM                | パークシステムズ NX20                        |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 735  | エリオニクス 50kV EB描画装置         | エリオニクス ELS-7500EXTK                  |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 736  | Zygo Nexview               | Zygo Nexview                         |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 737  | 2光子励起顕微鏡                   | ライカ TCS SP8 MP STED                  |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 738  | サブフェクト・インクジェット             | SIJテクノロジー PR-150THU                  |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 739  | 光造形3Dプリンター                 | DigitalWAX 028J-PLUS                 |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 1040 | ウェハマッピング分光エリプソ             | (米)J.A.Woollam、 RC2-UI-TTk           |                                                                                                                                                                                                                               | マイクロシステム融合研究開発センター |
| 209  | 核磁気共鳴イメージング装置              | Bruker AVANCEIII400WB                | 本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、医学系研究科共通機器室のページ（ <a href="https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/">https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/</a> ）をご確認ください。                                                         | 医学系研究科             |
| 284  | イオン注入装置                    | アルバック IMX-3500                       | 本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ（ <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> ）をご確認ください。                                               | 医工学研究科             |
| 287  | ドライエッチング装置                 | アルバック NE-550                         |                                                                                                                                                                                                                               | 医工学研究科             |
| 005  | 3テスラ磁気共鳴装置                 | Philips社製 Achieva dStream 3.0T       | 3T-MRI管理委員会事務局                                                                                                                                                                                                                | 加齢医学研究所            |
| 338  | ベクトルマグネット回転システム            | Cryomagnetics VSC-3070-BL            | 本学に別途設置されている「極低温科学センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、極低温科学センターの利用予約用アドレス（ <a href="mailto:ltcenter[@]imr.tohoku.ac.jp">ltcenter[@]imr.tohoku.ac.jp</a> ）からお申し込みください。                                                         | 極低温科学センター          |
| 751  | 集束イオンビーム加工装置(Quanta 3D)    | Thermo Fisher Scientific             | 本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ（ <a href="https://www.cints.tohoku.ac.jp/application2022/">https://www.cints.tohoku.ac.jp/application2022/</a> ）をご確認ください。                       | 金属材料研究所            |
| 752  | 集束イオンビーム加工装置(Versa 3D)     | Thermo Fisher Scientific             |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 753  | 高出力全自動水平型多目的X線回折装置         | リガク SmartLab 9SW                     |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 754  | 熱分析装置(Thermo plus EVO II)  | リガク                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 755  | イオンミリング装置(PIPS II)         | GATAN                                |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 1045 | 分析透過電子顕微鏡                  | 日本電子 JEM-2100Plus                    |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 1046 | 原子分解能分析電子顕微鏡               | 日本電子 JEM-ARM200F (STEMコレクタ)          |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 1047 | プラズマ集束イオンビーム加工装置 (Amber-X) | 東陽テクニカ TESCAN Amber-X                |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 527  | フーリエ変換顕微赤外分光装置             | Thermo Fisher Scientific             | 本学に別途設置されている「金属材料研究所 共同利用研究」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、金属材料研究所 共同利用研究のページ（ <a href="http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/">http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/</a> ）をご確認ください。                                         | 金属材料研究所            |
| 528  | X線装置                       | パナリティカル                              |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 548  | 分析透過電子顕微鏡                  | TOPCON EM-002B                       | 本学に別途設置されている「金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室のページ（ <a href="https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/">https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/</a> ）をご確認ください。                                       | 金属材料研究所            |
| 549  | 透過電子顕微鏡                    | 日本電子 JEM-2000EX II                   |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 550  | 原子分解能分析電子顕微鏡               | 日本電子 JEM-ARM200F                     |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 551  | イオンミリング加工装置                | FISCHINE MODEL 1010                  |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 552  | イオンスライサ加工装置                | 日本電子 EM-09100 IS                     |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 553  | オスミウムコータ                   | メイワフォーシス NEOC-PRO                    |                                                                                                                                                                                                                               | 金属材料研究所            |
| 760  | オージェ電子分光装置                 | 日本電子 JAMP-9510F                      |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |
| 025  | 多次元材料組成分析システム              | 日本電子 JSM-8500F外                      | 本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ（ <a href="http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html">http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html</a> ）をご確認ください。 | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |
| 029  | 三次元微小構造解析システム              | 日本電子 JEM-ARM200F(UHR)、日本電子 JIB-4600F |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |
| 241  | 同時角度分解型XPSシステム             | Thermo Fisher Scientific ThetaProbe  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |
| 246  | 日本電子(株)製 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡  | JEOL JSM-7800F                       |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |
| 256  | イオンビームミリング装置 エンドポイント分析器仕様  | 伯東 IBE-KDC75-TU-T-S                  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（マテリアル・開発系）   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備名                       | メーカー、型式等                                      | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                                           | 管理部門           |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 666  | 核磁気共鳴装置                   | Bruker AV400                                  | 本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ（ <a href="http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html">http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html</a> ）をご確認ください。 | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 667  | 電子スピン共鳴装置                 | JEOL X330                                     |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 668  | フーリエ変換赤外分光光度計             | ThermoFisher Nicolet6700                      |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 669  | 蛍光光度分光計                   | 日立ハイテック F-7000                                |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 670  | ICP発光分光分析装置               | ThermoFisher iCAP6500                         |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 671  | 原子吸光分析装置                  | ThermoFisher iCE3500                          |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 672  | X線光電子分光分析装置               | 島津製作所 AXIS-ULTRA                              |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 673  | 電子プローブマイクロアナライザー          | 島津製作所 EPMA-1720HT                             |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 674  | 電界放出型走査透過電子顕微鏡            | 日立ハイテック HD2700                                |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 675  | 電界放出型走査電子顕微鏡              | 日立ハイテック S-4800                                |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 676  | 低真空走査電子顕微鏡                | 日立ハイテック TM3000                                |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（化学・バイオ系） |
| 759  | 原子層堆積装置                   | Veeco Savannah S100                           | 本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ（ <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> ）をご確認ください。                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 237  | 極微細スピンメモリ素子用電子描画装置        | 日本電子 JBX-6300SK                               |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 239  | 超高分解能分析走査型電子顕微鏡 一式        | 日立ハイテクノロジーズ SU-70形                            |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 242  | レーザー直線描画装置 一式             | Heidelberg Instruments Mikrotechnik DWL2000SD |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 243  | 超高真空CVD装置                 | エア・ウォーター VCE-S2103TH                          |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 244  | 住友精密工業(株)製 Deep RIE装置 一式  | 住友精密工業 MUC21 SR                               |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 245  | シリコン酸化皮膜形成用O3・TEOS/CVD装置  | ユーテック                                         |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 247  | 薄膜形成用プラズマCVD装置            | サムコ PD-220NL                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 249  | マスク露光システム装置               | SUSS MicroTec MA8 Gen3 Thu1                   | ご利用手続きについては「田中（秀）研究室」機器担当者までお問い合わせください。                                                                                                                                                                                       | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 253  | 光洋サーモシステム(株)製 ランプアニールシステム | 光洋サーモシステム RLA-1208-V                          | 本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ（ <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> ）をご確認ください。                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 257  | TEOS PECVD システム 一式        | サムコ PD-100ST                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 259  | SMI500ナノ加工顕微鏡システム 一式      | 日立ハイテックスサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー) SMI500         |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 260  | 光洋サーモシステム(株)製 横型システム 一式   | 光洋サーモシステム 272A-M200                           |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 263  | 多入射角高速分光エリブノメーター          | J.A.Woollam M-2000D-Tm                        |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 264  | 高周波振動レーザー観察システム           | Polytec                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 267  | イオンビームミリング装置              | 伯東 IBE-KDC75-THKU-ST                          |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 270  | リアクティブイオンエッチング装置 一式       | サムコ RIE-10NR 一式                               |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 272  | 分光エリブノメータ                 | HORIBA JOBIN YVON UVISEL LT NIR-OWG           |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 389  | SSP3000 スパッタ装置            | 菅製作所 AV301-B2                                 |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 519  | ベガサスA                     | SPPテクノロジーズMPX Pegasus-Advanced                |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 520  | 全真空顕微FTIR                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 521  | ESCA分析装置                  | アルバック・ファイ Model 3057VC                        |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 523  | 断面試料作製研磨装置                | クノーテッククラフト TIC3X-KN-SP                        |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 524  | ダイサー                      | ディスコ DAD3240                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |
| 525  | SPT-RIE装置                 | SPPテクノロジーズ MUC-21 ASE-SRE-TO                  |                                                                                                                                                                                                                               | 工学研究科（機械・知能系）  |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等                                  | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      | 管理部門        |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------------|
| 254  | フーリエ変換赤外分光光度計           | 日本分光 FT/IR-6300ST                         | 本学に別途設置されている「工学部・工学研究科技術部 合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、工学部・工学研究科技術部合同計測分析班のページ（ <a href="http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html">http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html</a> ）をご確認ください。 |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 271  | レーザーラマン分光光度計システム        | 日本分光 NRS-5100AMS                          |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 279  | 全自動波長分散型蛍光X線分析装置        | BrukerAX S8 TIGER(1kW)                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 541  | ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）   | Agilent 6890N, 5975C                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 542  | 二重収束質量分析計               | 日本電子 JMS-700                              |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 543  | レーザ回折式粒度分布測定装置          | Malvern Instruments マスターサイザー3000          |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 工学研究科（本部）   |
| 085  | サブオングストローム電子顕微鏡         | FEI Titan80-300                           | 本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ（ <a href="http://cints-tohoku.jp/index.htm">http://cints-tohoku.jp/index.htm</a> ）をご確認ください。                                                              |      |        |      | 先端電子顕微鏡センター |
| 086  | 低加速高分解能走査電子顕微鏡          | 日立SU8000                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 先端電子顕微鏡センター |
| 337  | 超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム | FEI Titan G2 60-300型                      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      | 先端電子顕微鏡センター |
| 060  | 和周波発生振動分光装置             | 東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR) | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 4,092  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 060  | 和周波発生振動分光装置             | 東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR) | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 13,353 | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 062  | モジュラーコンパクトレオメーター        | Anton-Paar MCR302                         | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 885    | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 062  | モジュラーコンパクトレオメーター        | Anton-Paar MCR302                         | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 1,022  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 066  | 高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計    | Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS   | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 6,417  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 066  | 高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計    | Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS   | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 7,156  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 066  | 高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計    | Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS   | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 7,807  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 094  | 高速ラマンイメージングシステム         | Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ               | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 3,316  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 094  | 高速ラマンイメージングシステム         | Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ               | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,466  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 094  | 高速ラマンイメージングシステム         | Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ               | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 4,022  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 096  | 3D測定レーザー顕微鏡             | オリンパス LEXT OLS                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 829    | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 096  | 3D測定レーザー顕微鏡             | オリンパス LEXT OLS                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 1,097  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 112  | 高電圧パルス選択性粉碎装置           | SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0               | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 4,769  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 112  | 高電圧パルス選択性粉碎装置           | SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0               | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 6,703  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 112  | 高電圧パルス選択性粉碎装置           | SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0               | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 7,216  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 313  | ICP発光分析装置               | SPECTRO SPECTRO ARCOS                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 3,072  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 313  | ICP発光分析装置               | SPECTRO SPECTRO ARCOS                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 5,424  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 313  | ICP発光分析装置               | SPECTRO SPECTRO ARCOS                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 5,752  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 314  | ラマン顕微鏡                  | (株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532             | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3      | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 314  | ラマン顕微鏡                  | (株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532             | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 151    | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 391  | パルスEPR 電子スピン共鳴装置        | Bruker BioSpin E580 10/12型                | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 6,591  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 391  | パルスEPR 電子スピン共鳴装置        | Bruker BioSpin E580 10/12型                | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 8,353  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 391  | パルスEPR 電子スピン共鳴装置        | Bruker BioSpin E580 10/12型                | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 9,294  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 393  | 高温NMR解析システム             | JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置       | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 1,362  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 393  | 高温NMR解析システム             | JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置       | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,181  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 393  | 高温NMR解析システム             | JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置       | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,901  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 394  | 酸素・窒素分析装置               | 堀場製作所 EMGA-820                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                    | 本人利用 | 2,836  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 394  | 酸素・窒素分析装置               | 堀場製作所 EMGA-820                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,098  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 394  | 酸素・窒素分析装置               | 堀場製作所 EMGA-820                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,269  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 416  | X線位相スキャナ                |                                           | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 304    | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 416  | X線位相スキャナ                |                                           | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 560    | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 704  | 高速度カメラ①                 | (株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP      | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 2,697  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 704  | 高速度カメラ①                 | (株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP      | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 3,143  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 705  | 高速度カメラ②                 | ㈱フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP       | 学内                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 2,697  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |
| 705  | 高速度カメラ②                 | ㈱フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP       | 学外                                                                                                                                                                                                                                     | 本人利用 | 5,243  | 円/時間 | 多元物質科学研究所   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                                   | メーカー、型式等                                                     | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |    |    | 管理部門      |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|----|-----------|
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 10,500 | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 21,000 | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 74,550 | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | トライアル利用      | 8,400  | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | トライアル利用      | 8,400  | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | トライアル利用      | 8,400  | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 試料調製         | 18,900 | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 試料調製         | 18,900 | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 試料調製         | 18,900 | 円/ | 1回 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | LTOによるバックアップ | 31,500 | 円/ | 1本 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | LTOによるバックアップ | 31,500 | 円/ | 1本 | 多元物質科学研究所 |
| 718  | クライオ透過電子顕微鏡装置                          | JEM-3300                                                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | LTOによるバックアップ | 31,500 | 円/ | 1本 | 多元物質科学研究所 |
| 886  | ナノイタgemix AV600                        | BURUKER BIOSPIN                                              | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 2,178  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 886  | ナノイタgemix AV600                        | BURUKER BIOSPIN                                              | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 4,037  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 886  | ナノイタgemix AV600                        | BURUKER BIOSPIN                                              | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 5,259  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 887  | 炭素・硫黄分析装置                              | ㈱堀場製作所製 EMIA-220S                                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 2,562  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 887  | 炭素・硫黄分析装置                              | ㈱堀場製作所製 EMIA-220S                                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 2,694  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 887  | 炭素・硫黄分析装置                              | ㈱堀場製作所製 EMIA-220S                                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 2,759  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 888  | 熱分析装置                                  | ブルカー・エイエックスエス㈱製 TD5030SA                                     | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | -      | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 888  | 熱分析装置                                  | ブルカー・エイエックスエス㈱製 TD5030SA                                     | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | -      | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 888  | 熱分析装置                                  | ブルカー・エイエックスエス㈱製 TD5030SA                                     | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | -      | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 1041 | ナノイタgemix AV400WB                      | BURUKER BIOSPIN                                              | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 2,178  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 1041 | ナノイタgemix AV400WB                      | BURUKER BIOSPIN                                              | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 4,037  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 1041 | ナノイタgemix AV400WB                      | BURUKER BIOSPIN                                              | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 8,391  | 円/ | 時間 | 多元物質科学研究所 |
| 310  | NMR装置 AVANCE III 600                   | Bruker BioSpin AVANCE III 600                                | 本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティー（多元CAF）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティー（多元CAF）のページ（ <a href="http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html">http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html</a> ）をご確認ください。 |              |        |    |    | 多元物質科学研究所 |
| 311  | 波長分散型蛍光X線分析装置 1式                       | リガク ZSX Primus II -TX                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |    |    | 多元物質科学研究所 |
| 312  | 超伝導核磁気共鳴装置                             | Bruker BioSpin AVANCE III 400R(特別仕様)                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |    |    | 多元物質科学研究所 |
| 390  | 高精度構造解析質量分析システムQ-TOF                   | Bruker Daltonics micrOTOF-Q II -S1                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |    |    | 多元物質科学研究所 |
| 392  | マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置 MALDI-TOF | Bruker Daltonics autoflex Speed-S1                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |    |    | 多元物質科学研究所 |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 1,770  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 2,016  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 2,920  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 委託利用         | 5,507  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託利用         | 5,754  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託利用         | 6,657  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 技術指導料        | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 技術指導料        | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 技術指導料        | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 記録用CD        | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 記録用CD        | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所   |
| 026  | 超精密格子定数測定用X線回折装置                       | リガク XRD, SuperLab                                            | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 記録用CD        | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X`Pert PRP MRD | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人利用         | 1,180  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 1,486  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 本人利用         | 1,906  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X`Pert PRP MRD | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 委託利用         | 4,917  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学内                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託利用         | 5,224  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学外                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託利用         | 5,643  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |
| 027  | 高分解能X線回折装置                             | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X`Pert PRP MRD | 部局内                                                                                                                                                                                                                                                         | 技術指導料        | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所   |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名               | メーカー、型式等                                                     | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |        |       |    |    | 管理部門    |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|----|----|---------|
| 027  | 高分解能 X 線回折装置       | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学内                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 027  | 高分解能 X 線回折装置       | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学外                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 027  | 高分解能X線回折装置         | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X`Pert PRP MRD | 部局内                 | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 027  | 高分解能 X 線回折装置       | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学内                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 027  | 高分解能 X 線回折装置       | PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD      | 学外                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光X線元素分析装置    | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 部局内                 | 本人利用   | 3,166 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学内                  | 本人利用   | 3,248 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学外                  | 本人利用   | 4,693 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光X線元素分析装置    | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 部局内                 | 委託利用   | 6,903 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学内                  | 委託利用   | 6,985 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学外                  | 委託利用   | 8,431 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光X線元素分析装置    | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 部局内                 | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学外                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学内                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光X線元素分析装置    | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 部局内                 | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学内                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 056  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム② | 日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600                              | 学外                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 057  | X線励起蛍光X線元素分析装置     | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 部局内                 | 本人利用   | 1,711 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学内                  | 本人利用   | 3,474 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学外                  | 本人利用   | 4,858 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | X線励起蛍光X線元素分析装置     | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 部局内                 | 委託利用   | 5,448 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学内                  | 委託利用   | 7,212 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学外                  | 委託利用   | 8,595 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | X線励起蛍光X線元素分析装置     | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 部局内                 | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学内                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学外                  | 技術指導料  | 3,736 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 057  | X線励起蛍光X線元素分析装置     | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 部局内                 | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学内                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学外                  | 記録用CD  | 26    | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 057  | X線励起蛍光X線元素分析装置     | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 部局内                 | サンプル容器 | 351   | 円/ | 個  | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学内                  | サンプル容器 | 351   | 円/ | 個  | 電気通信研究所 |
| 057  | 電子ビーム蛍光 X 線解析システム③ | リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M                          | 学外                  | サンプル容器 | 351   | 円/ | 個  | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡       | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形                          | 部局内                 | 本人利用   | 1,297 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡       | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形                          | 学内                  | 本人利用   | 1,420 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡       | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形                          | 学外                  | 本人利用   | 2,371 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡       | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形                          | 部局内                 | 委託利用   | 5,035 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                 | メーカー、型式等                             | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                         |        |    |       | 管理部門    |
|------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|----|-------|---------|
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学内                  | 委託利用                    | 5,157  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学外                  | 委託利用                    | 6,109  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 部局内                 | 技術指導料                   | 3,736  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学内                  | 技術指導料                   | 3,736  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学外                  | 技術指導料                   | 3,736  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 部局内                 | 記録用CD                   | 26     | 円/ | 枚     | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学内                  | 記録用CD                   | 26     | 円/ | 枚     | 電気通信研究所 |
| 097  | 高分解能走査型電子顕微鏡         | 日立 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) SU8000 Type1形 | 学外                  | 記録用CD                   | 26     | 円/ | 枚     | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 本人利用                    | 3,076  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 本人利用                    | 22,204 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 委託利用                    | 7,026  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 委託利用                    | 26,154 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 技術指導料                   | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 技術指導料                   | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト ZEP520A            | 343    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト ZEP520A            | 343    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト ZEP520A-7          | 431    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト ZEP520A-7          | 431    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト ZEP530A-6          | 349    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト ZEP530A-6          | 349    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト TGMRE-EN103PE2.5cP | 115    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト TGMRE-EN103PE2.5cP | 115    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | H-SiOx(HSQ) 2%          | 173    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | H-SiOx(HSQ) 2%          | 173    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | H-SiOx(HSQ) 5%          | 432    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | H-SiOx(HSQ) 5%          | 432    | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト PMGI               | 31     | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト PMGI               | 31     | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 密着性向上剤 OAP              | 1      | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 密着性向上剤 OAP              | 1      | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | チャージアップ防止剤 エスパイサー 300Z  | 254    | 円/ | 0.1g  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | チャージアップ防止剤 エスパイサー 300Z  | 254    | 円/ | 0.1g  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 現像液 ZED-N50             | 301    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 現像液 ZED-N50             | 301    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 現像液 ZED-N60             | 433    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 現像液 ZED-N60             | 433    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 現像液・リンス ZMD-B           | 273    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 現像液・リンス ZMD-B           | 273    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 現像液 NMD-3               | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 現像液 NMD-3               | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 現像液 NMD-W               | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 現像液 NMD-W               | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | レジスト剥離液 1165            | 343    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | レジスト剥離液 1165            | 343    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング     | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 109  | 電子線描画装置 (JBX-9300SA) | 日本電子 JBX-9300SA                      | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング     | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学内                  | 本人利用                    | 9,124  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学外                  | 本人利用                    | 24,353 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学内                  | 委託利用                    | 13,161 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学外                  | 委託利用                    | 28,390 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学内                  | 技術指導料                   | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM (NVision40)  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40     | 学外                  | 技術指導料                   | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                | メーカー、型式等                         | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |        |    |    | 管理部門    |
|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----|----|---------|
| 111  | FIB／SEM（NVision40）  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40 | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM（NVision40）  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40 | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM（NVision40）  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 111  | FIB／SEM（NVision40）  | Carl Zeiss Microscopy N-Vision40 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学内                  | 本人利用                | 1,450  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学外                  | 本人利用                | 3,247  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 309  | 高清晰熱処理炉（3FCR）       | WAF3000                          | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学内                  | 本人利用                | 3,612  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学外                  | 本人利用                | 4,537  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学内                  | 委託利用                | 7,650  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学外                  | 委託利用                | 8,575  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 562  | SEM（JSM-7401F）      | 日本電子 JSM-7401F                   | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学内                  | 本人利用                | 52     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学外                  | 本人利用                | 357    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学内                  | 委託利用                | 4,090  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学外                  | 委託利用                | 4,395  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 563  | プラズマアッシャー（PR500）    | ヤマト科学 PR500                      | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学内                  | 本人利用                | 72     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学外                  | 本人利用                | 200    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学内                  | 委託利用                | 4,109  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学外                  | 委託利用                | 4,237  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 564  | UVオゾンクリーナー（UV-1）    | samco UV-1                       | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学内                  | 本人利用                | 1,062  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学外                  | 本人利用                | 1,667  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学内                  | 委託利用                | 5,099  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学外                  | 委託利用                | 5,705  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 565  | プラズマアッシャー（V-1000TS） | ヤマト科学 V1000-TS                   | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学内                  | 本人利用                | 6,323  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学外                  | 本人利用                | 7,242  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学内                  | 委託利用                | 10,361 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学外                  | 委託利用                | 11,280 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）     | SUSS MJB-4                       | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                  | メーカー、型式等        | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |       |    |    | 管理部門    |
|------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|----|----|---------|
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）       | SUSS MJB-4      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 566  | マスクアライナー（MJB-4）       | SUSS MJB-4      | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学内                  | 本人利用                | 2     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学外                  | 本人利用                | 122   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学内                  | 委託利用                | 4,039 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学外                  | 委託利用                | 4,160 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 567  | 金属顕微鏡（MX50）           | OLYMPUS MX50A/T | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学内                  | 本人利用                | 32    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学外                  | 本人利用                | 32    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学内                  | 委託利用                | 4,070 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学外                  | 委託利用                | 4,070 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 568  | レーザー顕微鏡（1LM21）        | レーザーテック 1LM21   | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学内                  | 本人利用                | 6     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学外                  | 本人利用                | 72    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学内                  | 委託利用                | 3,956 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学外                  | 委託利用                | 4,022 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 569  | SEM前処理用スパッタ（SC-701AT） | サンヨー電子 SC-701AT | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学内                  | 本人利用                | 8     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学外                  | 本人利用                | 152   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学内                  | 委託利用                | 4,046 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学外                  | 委託利用                | 4,189 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 570  | スピコーター（EB用 1H-360S）   | MIKASA 1H-360S  | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学内                  | 本人利用                | 8     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学外                  | 本人利用                | 52    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学内                  | 委託利用                | 4,046 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学外                  | 委託利用                | 4,090 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 571  | スピコーター（U4 MS-A150）    | MIKASA MS-A150  | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150  | 学内                  | 本人利用                | 15    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150  | 学外                  | 本人利用                | 73    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                   | メーカー、型式等       | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |       |       | 管理部門    |
|------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|-------|---------|
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学内                  | 委託利用                | 4,054 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学外                  | 委託利用                | 4,111 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 572  | スピコンーター（U13 MS-A150）   | MIKASA MS-A150 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学内                  | 本人利用                | 14    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学外                  | 本人利用                | 172   | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学内                  | 委託利用                | 4,051 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学外                  | 委託利用                | 4,210 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 573  | スピコンーター（MS-A200）       | MIKASA MS-A200 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学内                  | 本人利用                | 18    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学外                  | 本人利用                | 26    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学内                  | 委託利用                | 4,057 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学外                  | 委託利用                | 4,064 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 574  | ホットプレート（EB用 PMC720）    | PMC720         | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学内                  | 本人利用                | 21    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学外                  | 本人利用                | 26    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学内                  | 委託利用                | 4,059 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学外                  | 委託利用                | 4,063 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 575  | ホットプレート（U4 HP-1SA）     | アズワン HP-1SA    | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学内                  | 本人利用                | 17    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学外                  | 本人利用                | 33    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学内                  | 委託利用                | 4,056 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学外                  | 委託利用                | 4,071 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 576  | ホットプレート（U13 HHP-230SQ） | アズワン HHP-230SQ | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ 1式 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学内                  | 本人利用                | 7     | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学外                  | 本人利用                | 35    | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学内                  | 委託利用                | 4,045 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学外                  | 委託利用                | 4,074 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）         | ヤマト科学 CTA401   | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                            | メーカー、型式等                  | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |       |    |    | 管理部門    |
|------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|----|----|---------|
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）                  | ヤマト科学 CTA401              | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 577  | 恒温槽（U1 CTA401）                  | ヤマト科学 CTA401              | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学内                  | 本人利用                | 4     | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学外                  | 本人利用                | 25    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学内                  | 委託利用                | 4,042 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学外                  | 委託利用                | 4,063 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 578  | 恒温槽（ACE-10AN）                   | KELK ACE-10AN             | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学内                  | 本人利用                | 66    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学外                  | 本人利用                | 423   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学内                  | 委託利用                | 4,104 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学外                  | 委託利用                | 4,460 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 580  | UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）      | USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学内                  | 本人利用                | 23    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学外                  | 本人利用                | 73    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学内                  | 委託利用                | 4,060 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学外                  | 委託利用                | 4,110 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 581  | 真空定温乾燥機（ADP300）                 | ヤマト科学 ADP300              | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学内                  | 本人利用                | 648   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学外                  | 本人利用                | 937   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学内                  | 委託利用                | 4,686 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学外                  | 委託利用                | 4,975 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 582  | AFM（nano cute）                  | 日立ハイテクサイエンス nano cute     | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学内                  | 本人利用                | 936   | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学外                  | 本人利用                | 1,371 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学内                  | 委託利用                | 4,973 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学外                  | 委託利用                | 5,409 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学内                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学外                  | 技術指導料               | 4,037 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 583  | 段差計（DEKTAK XT-A）                | Bruker DEKTAK XT-A        | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293 | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3） | SUSS MJB-3                | 学内                  | 本人利用                | 1,693 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                             | メーカー、型式等                | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                       |        |    |       | 管理部門    |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----|-------|---------|
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学外                  | 本人利用                  | 2,607  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学内                  | 委託利用                  | 5,731  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学外                  | 委託利用                  | 6,645  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学内                  | 技術指導料                 | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学外                  | 技術指導料                 | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学内                  | クリーンルーム入室料            | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学外                  | クリーンルーム入室料            | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング   | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 584  | マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）  | SUSS MJB-3              | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング   | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 本人利用                  | 11,820 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 本人利用                  | 16,693 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 委託利用                  | 15,859 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 委託利用                  | 20,732 | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 技術指導料                 | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 技術指導料                 | 4,037  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | クリーンルーム入室料            | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | クリーンルーム入室料            | 1,299  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 洗浄液 エタノール             | 785    | 円/ | 100cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 洗浄液 エタノール             | 785    | 円/ | 100cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | レジストTDMR-AR80 6cP     | 14     | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | レジストTDMR-AR80 6cP     | 14     | 円/ | 0.1cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | マスク用フォトレジスト AZ P1350  | 136    | 円/ | 1cc   | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | マスク用フォトレジスト AZ P1350  | 136    | 円/ | 1cc   | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 現像液 NMD-3             | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 現像液 NMD-3             | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 現像液 NMD-W             | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 現像液 NMD-W             | 138    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | レジスト剥離液 1165          | 343    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | レジスト剥離液 1165          | 343    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | レジスト剥離液 AZ 100REMOVER | 1,062  | 円/ | 100cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | レジスト剥離液 AZ 100REMOVER | 1,062  | 円/ | 100cc | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | Crエッチング液              | 409    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | Crエッチング液              | 409    | 円/ | 50cc  | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング   | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 585  | レーザー描画装置（DWL200）                 | ハイドルベルグ・インストルメンツ DWL200 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング   | 1,293  | 円/ | 1式    | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3              | 学内                  | 本人利用                  | 402    | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3              | 学外                  | 本人利用                  | 1,272  | 円/ | 時間    | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                                 | メーカー、型式等        | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                         |           |    | 管理部門    |
|------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------|----|---------|
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学内                  | 委託利用                    | 4,440 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学外                  | 委託利用                    | 5,310 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学内                  | 技術指導料                   | 4,037 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学外                  | 技術指導料                   | 4,037 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 586  | マスクアライナー（スピンドバイス用<br>リソグラフィ装置 MJB-3） | SUSS MJB-3      | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学内                  | 本人利用                    | 1,980 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学外                  | 本人利用                    | 2,793 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学内                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学外                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 587  | ナノスピ熱処理装置（Si室）                       | システムサービス        | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学内                  | 本人利用                    | 889 円/    | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学外                  | 本人利用                    | 1,693 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学内                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学外                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 588  | 分光エリブソ（Si室）                          | 大塚電子 FE-5000    | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学内                  | 本人利用                    | 9,513 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学外                  | 本人利用                    | 14,849 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学内                  | 技術指導料                   | 3,629 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学外                  | 技術指導料                   | 3,629 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 589  | X線光電子分光装置（NOVA）（Si室）                 | 島津製作所 AXIS-NOVA | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学内                  | 本人利用                    | 9 円/      | 時間 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学外                  | 本人利用                    | 1,856 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 590  | ワイドレンジナノ形状測定システム<br>（Si室）            | 島津製作所 FT-3500   | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学内                  | 本人利用                    | 4 円/      | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学外                  | 本人利用                    | 98 円/     | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学内                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学外                  | 技術指導料                   | 6,262 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学内                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学外                  | クリーンルーム入室料              | 1,299 円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 591  | 4探針抵抗率測定器（Si室）                       | ナブソン RT-70/RG-7 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング | 1,293 円/  | 1式 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                       | メーカー、型式等           | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |        |    |    | 管理部門    |
|------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|----|----|---------|
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学内                  | 本人利用                | 3,339  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学外                  | 本人利用                | 5,300  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学内                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学外                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 592  | SiO2加工ドライエッチング（Si室）        | アネルバ               | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学内                  | 本人利用                | 597    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学外                  | 本人利用                | 11,886 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学内                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学外                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 593  | 原子スケール評価分析システム（Si室）        | オミクロン              | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学内                  | 本人利用                | 2,849  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学外                  | 本人利用                | 5,371  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学内                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学外                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 594  | ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR） | アネルバ EVP-38877     | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 595  | ボンダー（A408）                 | ウェストボンド 7476D      | 学内                  | 本人利用                | 937    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 595  | ボンダー（A408）                 | ウェストボンド 7476D      | 学外                  | 本人利用                | 1,122  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学内                  | 本人利用                | 2,073  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学外                  | 本人利用                | 3,344  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学内                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学外                  | 技術指導料               | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 596  | スパッタ装置（3FCR）               | アネルバ               | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学内                  | 本人利用                | 2,738  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学外                  | 本人利用                | 3,684  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学内                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学外                  | 技術指導料               | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 597  | 金属蒸着装置（3FCR）               | 日本シード研究所 ESE-09    | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 598  | 高機能マイクロカー測定装置              | NEOARK BH-PI918M   | 学内                  | 本人利用                | 9,329  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 599  | 多機能薄膜材料評価X線回折装置            | Bruker D8 Discover | 学内                  | 本人利用                | 8,389  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 600  | 接触段差計                      | アルバック製 DekTak150   | 学内                  | 本人利用                | 8,804  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 600  | 接触段差計                      | アルバック製 DekTak150   | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等              | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                     |          |    | 管理部門    |
|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|----|---------|
| 600  | 接触段差計                   | アルバック製 DekTak150      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 601  | 半導体パラメータ・アナライザ          | Agilent B1500A        | 学内                  | 本人利用                | 8,276円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学内                  | 本人利用                | 778円/    | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学外                  | 本人利用                | 1,648円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学内                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学外                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 602  | マスクアライナー（3FCR）          | ズース・マイクロテック社製 MJB4    | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学内                  | 本人利用                | 2,538円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学外                  | 本人利用                | 3,514円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学内                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学外                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 603  | レーザー直接描画装置              | ネオアーク社製 DDB-201-TU375 | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学内                  | 本人利用                | 4,356円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学外                  | 本人利用                | 6,487円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学内                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学外                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 604  | 原子間力顕微鏡（Veeco）          | ブルカー社製 Dimension Icon | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学内                  | 本人利用                | 720円/    | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学外                  | 本人利用                | 1,672円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学内                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学外                  | 技術指導料               | 4,398円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学外                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 605  | レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）    | レーザーテック社製 H1200       | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 606  | スピン材料微細加工装置(ANELVAMリング) | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | 本人利用                | 12,275円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 607  | スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）      | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | 本人利用                | 11,887円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 606  | スピン材料微細加工装置(ANELVAMリング) | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 607  | スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）      | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 606  | スピン材料微細加工装置(ANELVAMリング) | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 607  | スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）      | ANELVA EVP-38763      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 608  | 絶縁膜堆積CVD                | アルバック(株)製 CC-200      | 学内                  | 本人利用                | 11,072円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 608  | 絶縁膜堆積CVD                | アルバック(株)製 CC-200      | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,445円/  | 時間 | 電気通信研究所 |
| 608  | 絶縁膜堆積CVD                | アルバック(株)製 CC-200      | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング | 1,293円/  | 1式 | 電気通信研究所 |
| 609  | 磁性材料RIE(RIE#2)          | アルバック(株)製 NE-550      | 学内                  | 本人利用                | 10,588円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 609  | 磁性材料RIE(RIE#2)          | アルバック(株)製 NE-550      | 学内                  | クリーンルーム入室料          | 1,299円/  | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                 | メーカー、型式等                  | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                        |        |    |    | 管理部門    |
|------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------|----|----|---------|
| 609  | 磁性材料RIE(RIE#2)       | アルバック(株)製 NE-550          | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 610  | 非磁性金属・絶縁膜RIE (RIE#1) | アルバック(株)製 NE-550          | 学内                  | 本人利用                   | 10,911 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 610  | 非磁性金属・絶縁膜RIE (RIE#1) | アルバック(株)製 NE-550          | 学内                  | クリーンルーム入室料             | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 610  | 非磁性金属・絶縁膜RIE (RIE#1) | アルバック(株)製 NE-550          | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 本人利用                   | 684    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 本人利用                   | 1,194  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導 | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導 | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | クリーンルーム入室料             | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | クリーンルーム入室料             | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 699  | 中型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 本人利用                   | 627    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 本人利用                   | 1,172  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導 | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導 | 6,262  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | クリーンルーム入室料             | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | クリーンルーム入室料             | 1,299  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 700  | 小型ECR堆積装置            |                           | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング    | 1,293  | 円/ | 1式 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 部局内                 | 本人利用                   | 513    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学内                  | 本人利用                   | 786    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学外                  | 本人利用                   | 1,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 部局内                 | 委託利用                   | 4,251  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学内                  | 委託利用                   | 4,523  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学外                  | 委託利用                   | 4,774  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 部局内                 | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学内                  | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学外                  | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 部局内                 | 記録用CD                  | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学内                  | 記録用CD                  | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 724  | X線回折装置               | リガク X線回折装置(RINT) RINT2200 | 学外                  | 記録用CD                  | 26     | 円/ | 枚  | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置           | 日立 AC-2                   | 部局内                 | 本人利用                   | 796    | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置           | 日立 AC-2                   | 部局内                 | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置(PYS)      | 日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2   | 学内                  | 本人利用                   | 1,628  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置(PYS)      | 日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2   | 学外                  | 本人利用                   | 1,840  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置(PYS)      | 日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2   | 学内                  | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 727  | 大気下光電子分光装置(PYS)      | 日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2   | 学外                  | 技術指導料                  | 3,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置 (DWL66+)    | ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+   | 学内                  | 本人利用                   | 4,326  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置 (DWL66+)    | ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+   | 学外                  | 本人利用                   | 9,736  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置 (DWL66+)    | ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+   | 学内                  | 委託利用                   | 8,364  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置 (DWL66+)    | ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+   | 学外                  | 委託利用                   | 13,774 | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置 (DWL66+)    | ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+   | 学内                  | 技術指導料                  | 4,037  | 円/ | 時間 | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                     | メーカー、型式等                   | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                          |        |         | 管理部門    |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|---------|
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | 技術指導料                    | 4,037  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | 洗浄液 エタノール                | 785    | 円/100cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | 洗浄液 エタノール                | 785    | 円/100cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | レジストTDMR-AR80 6cP        | 14     | 円/0.1cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | レジストTDMR-AR80 6cP        | 14     | 円/0.1cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | マスク用フォトレジスト AZ<br>P1350  | 136    | 円/1cc   | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | マスク用フォトレジスト AZ<br>P1350  | 136    | 円/1cc   | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | 現像液 NMD-3                | 138    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | 現像液 NMD-3                | 138    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | 現像液 NMD-W                | 138    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | 現像液 NMD-W                | 138    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | レジスト剥離液 1165             | 343    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | レジスト剥離液 1165             | 343    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | レジスト剥離液 AZ<br>100REMOVER | 1,062  | 円/100cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | レジスト剥離液 AZ<br>100REMOVER | 1,062  | 円/100cc | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | Crエッチング液                 | 409    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | Crエッチング液                 | 409    | 円/50cc  | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |
| 771  | レーザー描画装置（DWL66+）         | ハイドルベルグ・インストルメンツ<br>DWL66+ | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学内                  | 本人利用                     | 4,291  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学外                  | 本人利用                     | 7,302  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学内                  | 委託利用                     | 8,329  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学外                  | 委託利用                     | 11,341 | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学内                  | 技術指導料                    | 4,037  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学外                  | 技術指導料                    | 4,037  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学内                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学外                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |
| 772  | 電界放出形走査電子顕微鏡<br>（SU8600） | 日立 SU8600                  | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学内                  | 本人利用                     | 9      | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学外                  | 本人利用                     | 14     | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学内                  | 委託利用                     | 4,047  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学外                  | 委託利用                     | 4,053  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学内                  | 技術指導料                    | 4,037  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学外                  | 技術指導料                    | 4,037  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学内                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学外                  | クリーンルーム入室料               | 1,299  | 円/時間    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学内                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |
| 773  | 超音波洗浄器（USK-3R）           | アズワン USK-3R                | 学外                  | 防塵衣セット(衣・帽・靴)ク<br>リーニング  | 1,293  | 円/1式    | 電気通信研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                          | メーカー、型式等                                                                          | 利用料金（円：税込） / その他の手続                                                                                                                                                                                         |                         |          |       | 管理部門        |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------------|
| 774  | 半導体ホール測定装置                    | 理工貿易株式会社                                                                          | 学内                                                                                                                                                                                                          | 本人利用                    | 602円/    | 時間    | 電気通信研究所     |
| 774  | 半導体ホール測定装置                    | 理工貿易株式会社                                                                          | 学内                                                                                                                                                                                                          | 技術指導料                   | 5,639円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 本人利用                    | 10,470円/ | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 本人利用                    | 35,471円/ | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 委託利用                    | 14,508円/ | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 委託利用                    | 39,509円/ | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 技術指導料                   | 4,037円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 技術指導料                   | 4,037円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | クリーンルーム入室料              | 1,299円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | クリーンルーム入室料              | 1,299円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP520A            | 343円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP520A            | 343円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP520A-7          | 431円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP520A-7          | 431円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP530A-6          | 349円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト ZEP530A-6          | 349円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト TGMRE-EN103PE2.5cP | 115円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト TGMRE-EN103PE2.5cP | 115円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | H-SiOx(HSQ) 2%          | 173円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | H-SiOx(HSQ) 2%          | 173円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | H-SiOx(HSQ) 5%          | 432円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | H-SiOx(HSQ) 5%          | 432円/    | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト PMGI               | 31円/     | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト PMGI               | 31円/     | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 密着性向上剤 OAP              | 1円/      | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 密着性向上剤 OAP              | 1円/      | 0.1cc | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z  | 254円/    | 0.1g  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z  | 254円/    | 0.1g  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 現像液 ZED-N50             | 301円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 現像液 ZED-N50             | 301円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 現像液 ZED-N60             | 433円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 現像液 ZED-N60             | 433円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 現像液・リンス ZMD-B           | 273円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 現像液・リンス ZMD-B           | 273円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 現像液 NMD-3               | 138円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 現像液 NMD-3               | 138円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 現像液 NMD-W               | 138円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 現像液 NMD-W               | 138円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | レジスト剥離液 1165            | 343円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | レジスト剥離液 1165            | 343円/    | 50cc  | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学内                                                                                                                                                                                                          | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング     | 1,293円/  | 1式    | 電気通信研究所     |
| 835  | 電子線描画装置（JBX-8100FS）           | 日本電子株式会社, JBX-8100FS                                                              | 学外                                                                                                                                                                                                          | 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング     | 1,293円/  | 1式    | 電気通信研究所     |
| 882  | オートマチックダイシングソー                | ディスコ DAD-522                                                                      | 部局内                                                                                                                                                                                                         | 本人利用                    | 914円/    | 時間    | 電気通信研究所     |
| 882  | オートマチックダイシングソー                | ディスコ DAD-522                                                                      | 部局内                                                                                                                                                                                                         | 技術指導料                   | 3,736円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 883  | デジタルマイクロスコープ                  | キーエンス VHX200                                                                      | 部局内                                                                                                                                                                                                         | 本人利用                    | 157円/    | 時間    | 電気通信研究所     |
| 883  | デジタルマイクロスコープ                  | キーエンス VHX200                                                                      | 部局内                                                                                                                                                                                                         | 技術指導料                   | 3,736円/  | 時間    | 電気通信研究所     |
| 723  | クライオ透過型電子顕微鏡装置                | 日本電子 JEM-3300 CRYOARM300 II                                                       | 本学に別途設置されている「未来型医療創成センター（INGEM）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、未来型医療創成センター（INGEM）のページ（ <a href="https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/">https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/</a> ）をご確認ください。       |                         |          |       | 未来型医療創成センター |
| 1008 | クライオ走査型電子顕微鏡装置                | 日本電子（株）製、CRYO-FIB-SEM JIB-4700F                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 未来型医療創成センター |
| 003  | フーリエ変換型超伝導核磁気共鳴装置             | Bruker BioSpin AVANCE NEO 700MHz 外                                                | 本学に別途設置されている「巨大分子解析研究センター 解析研究部門」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、巨大分子解析研究センター 解析研究部門のページ（ <a href="http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html">http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html</a> ）をご確認ください。 |                         |          |       | 理学研究科       |
| 010  | 質量分析装置（ガスクロマトグラフ飛行時間 質量分析装置）  | 日本電子 JMS-T100GCV                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 理学研究科       |
| 013  | 有機ハロゲン・硫黄分析システム               | ヤナコ機器開発研究所YHS-11(構成:燃焼炉HNS-18L2,吸収ユニットHSU-45,注入ユニットIJ-20s)高速イオンクロマトグラフシステムIC-8100 |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 理学研究科       |
| 014  | 微量分析装置（炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダ） | ジェイ・サイエンス JM-11                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 理学研究科       |
| 781  | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置  | (独)アムカーダテクノス社製 solarIX XR 12Tシステム                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 理学研究科       |
| 782  | 二波長線源型単結晶X線構造解析システム           | (独)アムカー・エレクトロニクス社製 二波長線源型単結晶X線構造解析システム D8 VENTURE                                 |                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       | 理学研究科       |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名                    | メーカー、型式等                   | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |          |  | 管理部門    |
|------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|--|---------|
| 783  | 高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置 | 日本電子 JNM-ECZL700G FT NMR装置 |                     |                                                               |        |          |  | 理学研究科   |
| 784  | 高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置 | 日本電子 JNM-ECZL800G FT NMR装置 |                     |                                                               |        |          |  | 理学研究科   |
| 1042 | 炭素・水素・窒素同時定量装置          | ヤナコテクニカルサイエンス JM10         |                     |                                                               |        |          |  | 理学研究科   |
| 1043 | マルチタイプICP発光分光分析装置       | ㈱島津製作所製 ICPE-9820          |                     |                                                               |        |          |  | 理学研究科   |
| 1044 | デュアルバンドX線単結晶構造解析装置      | ㈱リガク社製 XtaLAB Synergy      |                     |                                                               |        |          |  | 理学研究科   |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 本人利用                                                          | 4,476  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 本人利用                                                          | 21,787 | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 委託利用                                                          | 21,787 | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など。）                | 5,775  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 多分力天秤                                                         | 406    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | インテリジェントイーサネット圧力スキャナ                                          | 252    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                     | 370    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 1,123  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | 磁力支持天秤装置                                                      | 2,507  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | OKK製 立型マシニングセンタ                                               | 1,506  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | キーエンス製 3Dプリンタ                                                 | 1,961  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | FANUC製小型立型マシニングセンタ                                            | 978    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学内                  | モデル材・サポート材                                                    | 80     | 円/グラム[g] |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 低乱風洞実験室                                                       | 3,973  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | MSBS調整室                                                       | 1,489  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 塗装較正室                                                         | 1,108  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 多分力天秤                                                         | 2,407  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | インテリジェントイーサネット圧力スキャナ                                          | 496    | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | ハイスピードカメラ                                                     | 2,564  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 4,273  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | 磁力支持天秤装置                                                      | 22,719 | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | OKK製 立型マシニングセンタ                                               | 8,834  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | キーエンス製 3Dプリンタ                                                 | 3,265  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |
| 101  | 低乱熱伝達風洞                 | 荏原製作所製 単路回流型風洞             | 学外                  | FANUC製小型立型マシニングセンタ                                            | 3,364  | 円/時間     |  | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名   | メーカー、型式等                                                                            | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |           |        |  | 管理部門    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|---------|
| 101  | 低乱伝達風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | モデル材・サポート材                                                    | 80 円/     | グラム[g] |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 本人利用                                                          | 1,795 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | モデル材・サポート材                                                    | 80 円/     | グラム[g] |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 本人利用                                                          | 11,666 円/ | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 委託利用                                                          | 11,666 円/ | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 円/ | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 円/ | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 多分力天秤                                                         | 406 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | インテリジェントイーサネット圧カスキャナ                                          | 252 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                     | 370 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 1,123 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | ステレオPIVシステム                                                   | 1,585 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | 時系列PIVシステム                                                    | 2,188 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | OKK製 立型マシニングセンタ                                               | 1,506 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | キーエンス製 3Dプリンタ                                                 | 1,961 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学内                  | FANUC製 小型マシニングセンタ                                             | 978 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 小型低乱風洞実験室                                                     | 2,541 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 会議室                                                           | 508 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 多分力天秤                                                         | 2,407 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | インテリジェントイーサネット圧カスキャナ                                          | 496 円/    | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | ハイスピードカメラ                                                     | 2,564 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 4,273 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | ステレオPIVシステム                                                   | 4,954 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | 時系列PIVシステム                                                    | 7,342 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | OKK製 立型マシニングセンタ                                               | 8,834 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | キーエンス製 3Dプリンタ                                                 | 3,265 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | FANUC製 小型マシニングセンタ                                             | 3,364 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |
| 102  | 小型低乱風洞 | 荏原製作所製 単路回流型風洞                                                                      | 学外                  | モデル材・サポート材                                                    | 80 円/     | グラム[g] |  | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置 | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学内                  | 本人利用                                                          | 7,967 円/  | 時間     |  | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名              | メーカー、型式等                                                                            | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学外                  | 本人利用                                                          | 14,511 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学内                  | 施設等使用料                                                        | 388    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学外                  | 施設等使用料                                                        | 388    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学内                  | 超音速弾道可視化計測システム                                                | 6,956  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学外                  | 超音速弾道可視化計測システム                                                | 9,878  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 105  | 弾道飛行装置            | (米)Physics Applications Inc社製<br>射出速度 100m/s ～6km/s、<br>射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃) | 学外                  | 技術指導料：高速現象実験研究に関わる計測方法、解析方法等に関わる技術指導                          | 6,540  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 308  | 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 | (株)日立ハイテク/ロジック社製 S-5200(整備品)                                                        | 学内                  | 本人利用                                                          | 5,166  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 413  | 中性粒子ビームエッチング装置    | パナソニックファクトリーソリューションズ E620R&D 特型                                                     | 学内                  | 本人利用                                                          | 5,043  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | 本人利用                                                          | 370    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 本人利用                                                          | 2,564  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 委託利用                                                          | 2,564  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 低乱風洞実験室                                                       | 3,973  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | MSBS調整室                                                       | 1,489  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 小型低乱風洞実験室                                                     | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ         | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                    | 学外                  | 小型低騒音風洞実験室                                                    | 1,270  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名        | メーカー、型式等                                                                                                          | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | 吹出式風洞実験室                                                      | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 644  | ハイスピードカメラ   | Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)                                                                  | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | 本人利用                                                          | 1,123  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 本人利用                                                          | 4,273  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 委託利用                                                          | 4,273  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                     | 370    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 低乱風洞実験室                                                       | 3,973  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | MSBS調整室                                                       | 1,489  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 小型低乱風洞実験室                                                     | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 小型低騒音風洞実験室                                                    | 1,270  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 吹出式風洞実験室                                                      | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 650  | 感圧塗料計測システム  |                                                                                                                   | 学外                  | ハイスピードカメラ                                                     | 2,564  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | 本人利用                                                          | 1,585  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 本人利用                                                          | 4,954  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 委託利用                                                          | 4,954  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名        | メーカー、型式等                                                                                                          | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | 利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 低乱風洞実験室                                                       | 3,973  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | MSBS調整室                                                       | 1,489  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 小型低乱風洞実験室                                                     | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 小型低騒音風洞実験室                                                    | 1,270  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ | 学外                  | 吹出式風洞実験室                                                      | 2,541  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名        | メーカー、型式等                                                                                                                        | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ               | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ               | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ               | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ               | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 651  | ステレオPIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ               | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | 本人利用                                                          | 2,188  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 本人利用                                                          | 7,342  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 委託利用                                                          | 7,342  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム  | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名       | メーカー、型式等                                                                                                                        | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                                   |       |    |    | 管理部門    |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----|---------|
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援<br>(例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など) | 4,620 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                                  | 1,732 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                         | 313   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                         | 370   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 低乱風洞実験室                                                           | 3,973 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | MSBS調整室                                                           | 1,489 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 小型低乱風洞実験室                                                         | 2,541 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 小型低騒音風洞実験室                                                        | 1,270 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 吹出式風洞実験室                                                          | 2,541 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 塗装校正室                                                             | 1,108 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                         | 383   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | ミーティングルームA                                                        | 231   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | ミーティングルームB                                                        | 161   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 652  | 時系列PIVシステム | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | 会議室                                                               | 508   | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名               | メーカー、型式等                                                                                                                        | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 652  | 時系列PIVシステム         | ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527 | 学外                  | ハイスピードカメラ                                                     | 2,564  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 654  | ハイスピードカメラ          | (米)Vision Research社製 Phantom v 2011                                                                                             | 学内                  | 本人利用                                                          | 6,555  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 654  | ハイスピードカメラ          | (米)Vision Research社製 Phantom v 2011                                                                                             | 学内                  | 技術指導料：高速度撮影に関わる方法、解析等に関わる技術指導                                 | 6,540  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 654  | ハイスピードカメラ          | (米)Vision Research社製 Phantom v 2011                                                                                             | 学内                  | 施設等使用料                                                        | 388    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 691  | OKK製立型マシニングセンタ     | OKK VM-53R                                                                                                                      | 学内                  | 委託利用                                                          | 1,506  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 691  | OKK製立型マシニングセンタ     | OKK VM-53R                                                                                                                      | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 691  | OKK製立型マシニングセンタ     | OKK VM-53R                                                                                                                      | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 691  | OKK製立型マシニングセンタ     | OKK VM-53R                                                                                                                      | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 691  | OKK製立型マシニングセンタ     | OKK VM-53R                                                                                                                      | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 692  | FANUC製小型立型マシニングセンタ | FANUC ROBODRILL α-D14LiA5                                                                                                       | 学内                  | 委託利用                                                          | 979    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 692  | FANUC製小型立型マシニングセンタ | FANUC ROBODRILL α-D14LiA5                                                                                                       | 学内                  | 技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援                                         | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 692  | FANUC製小型立型マシニングセンタ | FANUC ROBODRILL α-D14LiA5                                                                                                       | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 692  | FANUC製小型立型マシニングセンタ | FANUC ROBODRILL α-D14LiA5                                                                                                       | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 692  | FANUC製小型立型マシニングセンタ | FANUC ROBODRILL α-D14LiA5                                                                                                       | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学内                  | 本人利用                                                          | 1,678  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学外                  | 本人利用                                                          | 9,226  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学外                  | 委託利用                                                          | 9,226  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学内                  | 教員相当による専門技術を伴う支援                                              | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学外                  | 教員相当による専門技術を伴う支援                                              | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞            | 三菱重工業                                                                                                                           | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名    | メーカー、型式等 | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                                                               |        |    |    | 管理部門    |
|------|---------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | ドラフトチャンバー                                                     | 313    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 小型低騒音風洞実験室                                                    | 1,270  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | ドラフトチャンバー                                                     | 383    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | 多分力天秤                                                         | 406    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | インテリジェントイーサネット圧力スキャナ                                          | 252    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                     | 370    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学内                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 1,123  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 多分力天秤                                                         | 2,407  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | インテリジェントイーサネット圧力スキャナ                                          | 496    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | ハイスピードカメラ                                                     | 2,564  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1016 | 小型低騒音風洞 | 三菱重工業    | 学外                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 4,273  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 本人利用                                                          | 1,863  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 本人利用                                                          | 11,674 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 委託利用                                                          | 11,674 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 教員相当による専門技術を伴う支援                                              | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 教員相当による専門技術を伴う支援                                              | 11,550 | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：校正試験、データ処理の対応など）                 | 5,775  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など） | 4,620  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 利用補助：学生相当による利用支援                                              | 1,732  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 吹出式風洞実験室                                                      | 2,864  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | MSBS調整室                                                       | 1,489  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 塗装校正室                                                         | 1,108  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | ミーティングルームA                                                    | 231    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | ミーティングルームB                                                    | 161    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学外                  | 会議室                                                           | 508    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 磁力支持天秤装置                                                      | 2,507  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 多分力天秤                                                         | 406    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | インテリジェントイーサネット圧力スキャナ                                          | 252    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | ハイスピードカメラ                                                     | 370    | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 感圧塗料計測システム                                                    | 1,123  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | ステレオPIVシステム                                                   | 1,585  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | 時系列PIVシステム                                                    | 2,188  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | ヘリウムソーブバブル発生装置                                                | 19     | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | OKK製 立型マシニングセンタ                                               | 1,506  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞   |          | 学内                  | キーエンス製 3Dプリンタ                                                 | 1,961  | 円/ | 時間 | 流体科学研究所 |

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

| 設備番号 | 設備等名  | メーカー、型式等 | 利用料金（円：税込） / その他の手続 |                      |        |    |            | 管理部門    |
|------|-------|----------|---------------------|----------------------|--------|----|------------|---------|
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学内                  | FANUC製 小型マシニングセンタ    | 978    | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | 磁力支持天秤装置             | 22,719 | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | 多分力天秤                | 2,407  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | インテリジェントイーサネット圧カスキャナ | 496    | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | ハイスピードカメラ            | 2,564  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | 感圧塗料計測システム           | 4,273  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | ステレオPIVシステム          | 4,954  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | 時系列PIVシステム           | 7,342  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | ヘリウムソーブバブル発生装置       | 1,643  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | OKK製 立型マシニングセンタ      | 8,834  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | キーエンス製 3Dプリンタ        | 3,265  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | FANUC製 小型マシニングセンタ    | 3,364  | 円/ | 時間         | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学内                  | モデル材・サポート材           | 80     | 円/ | グラム[g]     | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学内                  | ヘリウムソーブバブル用ソーブ液      | 80     | 円/ | ミリリットル[mL] | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学内                  | ヘリウムソーブバブル用ヘリウム      | 15     | 円/ | リットル[L]    | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | モデル材・サポート材           | 80     | 円/ | グラム[g]     | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | ヘリウムソーブバブル用ソーブ液      | 80     | 円/ | ミリリットル[mL] | 流体科学研究所 |
| 1089 | 吹出式風洞 |          | 学外                  | ヘリウムソーブバブル用ヘリウム      | 15     | 円/ | リットル[L]    | 流体科学研究所 |